OLIGONUCLEOTIDE DERIVATIVE, ITS PRODUCTION SYNTHETIC INTERMEDIATE THEREFOR AND USE THEREOF

Publication number: JP7112997

Publication date: 1995-05-02

Inventor:

TANIMURA HIROSHI; HAYASE YOJI; NAKA

TATSUHIKO; IWASA SUSUMU

Applicant:

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD

Classification:

- international:

C07H21/00; A61K31/70; A61K31/7088; A61K48/00; A61P29/00; A61P31/12; A61P35/00; C07H21/04; C07H21/00; A61K31/70; A61K31/7088; A61K48/00; A61P29/00; A61P31/00; A61P35/00; (IPC1-7): C07H21/04; A61K31/70; A61K48/00; C07H21/00

european:

Application number: JP19940183306 19940804

Priority number(s): JP19940183306 19940804; JP19930196327 19930806

Report a data error here

Abstract of JP7112997

PURPOSE:To obtain the subject novel compound which is useful as an antitumor agent, antiviral agent and antiinflammatory agent, because it is excellent in resistance to hydrolytic enzymes, chemical stability and cell membrane permeability, and inhibits expression of malignant tumor gene, viral gene or the like. CONSTITUTION:A compound having the nucleotide sequence of formula I {B<1>, B<2>, B<3> each is nucleic acid residue; X<2>, X<3> are OH, SH, a 1 to 5 C alkyl, 1 to 5 C alkoxy, 1 to 5 C monoalkylamino, (substituted)aromatic ring; W is H, or a protecting group, when at least one of X<2> and X<3> is a (substituted)aromatic ring, and when both of X<2>, X<3> are groups other than (substituted)aromatic ring, W is the group of formula II (Y is a saccharide residue and X<1> is a group of X<2>, the group of formula III; R<1>, R<2>, R<3> each is H, OH, a halogen, 1 to 5C alkoxy (alkyloxy); (n) is 1 to 98}. For example galactose-bonding phosphorothioate oligonucleotide: (GAL)-TsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsGsC.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(11)特許出願公開番号

特開平7-112997

(43)公開日 平成7年(1995)5月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

C 0 7 H 21/04

A 6 1 K 31/70

Z

ABE

ADU

9454-4C

ADY

48/00

審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全114頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-183306

(22)出願日

平成6年(1994)8月4日

(31) 優先権主張番号 特願平5-196327

(32)優先日

平5 (1993) 8月6日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000002934

武田薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

(72) 発明者 谷村 浩

茨城県つくば市竹園2丁目14番地の13 エ

ザンス竹園303号

(72)発明者 早瀬 要治

茨城県つくば市松代3丁目12番地の1 武

田松代レジデンス403号

(72)発明者 仲 建彦

兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目4番15

-711号

(74)代理人 弁理士 大多和 明敏 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 オリゴヌクレオチド誘導体、その製造法、製造中間体および用途

(57) 【要約】

(修正有)

【構成】下記式

〔式中、Wは水素または保護基、B¹、B²およびB³は 核酸残基、X² およびX³ はOH基、SH基、C₁₋₅アル キル基、C1-6アルコキシ基、C1-6モノアルキルアミノ 基または置換されていてもよい芳香環基、R1、R2およ びR³は水素、OH基、ハロゲン原子、C₁₋₅アルコキシ 基またはC₁₋₅アルコキシアルキルオキシ基、B², X³ およびR2はnの繰り返しにおいて同一または異なって いてもよく、nは1~98を示す。〕で表わされるヌク レオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体または その塩、その製造法、製造中間体および用途。

【効果】上記オリゴヌクレオチド誘導体またはその塩 は、生体内において有害なタンパク質を産生する遺伝子 のDNAあるいはmRNAに対して優れた相補性があ り、特定遺伝子の発現を抑制する薬剤となる。

【特許請求の範囲】 【請求項1】式 (化1)

〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、B¹、B²お よびB³はそれぞれ核酸残基を示し、B²はnの繰り返し においてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X2 およびX³はそれぞれOH基、SH基、C1-5アルキル 基、C1-5アルコキシ基、C1-5モノアルキルアミノ基ま たは置換されていてもよい芳香環基を示し、X³はnの 繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ く、R¹、R²およびR³はそれぞれ水素原子、OH基、 ハロゲン原子、C1-5アルコキシ基またはC1-5アルコキ シアルキルオキシ基を示し、R2はnの繰り返しにおい てそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは1~9 8の整数を示す。ただし、(1) X² およびX³ がそれぞ れOH基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ 基、C1-5モノアルキルアミノ基または置換されていて もよい芳香環基であり、X2およびX3の少なくとも1つ が置換されていてもよい芳香環基である場合、Wは水素 原子または保護基を示し、(2) X² およびX⁸ がそれぞ れOH基、SH基、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ 基またはC1-5モノアルキルアミノ基である場合、Wは 式

【化2】

または式 [化3]

(式中、Yは糖残基を示し、XI はOH基、SH基、C

ルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示 す。)で表される基を示す。〕で表わされるヌクレオチ ド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体またはその

2

【請求項2】式 【化4】

〔式中、QはYまたは式 【化5】

で表される基を示し、Yは糖残基を示し、XIはOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C 30 1-5 モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示し、B1、B2およびB3はそれぞれ核酸残 基を示し、B²はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一ま たは異なっていてもよく、X⁴およびX⁵はそれぞれOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C 1-6モノアルキルアミノ基を示し、X5はnの繰り返しに おいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、R1、 R²およびR³はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原 子、C₁₋₅アルコキシル基またはC₁₋₅アルコキシアルキ ルオキシ基を示し、R²はnの繰り返しにおいてそれぞ 40 れ同一または異なっていてもよく、nは1~98の整数 を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有する請求 項1記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

【請求項3】QがYであって、Yで示される糖残基の糖 が、①水酸基がC1-6アルキルカルボニル基で置換され ていてもよいガラクトースまたはマンノース、②水酸基 がフェニルカルポニル基で2-アミノ基が置換されてい てもよいメリビオース、ゲンチオピオースまたはイソマ ルトトリオース、3n-オクチルグルコシド、n-オク チルチオグルコシドまたはフェニルグルコシド、④C 1-6 アルキル基、C1-6 アルコキシ基、C1-6 モノアルキ 50 1-10 アルキルカルポニル基またはフェニルカルポニル基

3

で置換されていてもよいグルコサミンまたはガラクトサミンである前求項2記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項4】Qが式

(化6]

であって、Yで示される糖残基の糖が単糖類である請求 項2記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項5】 B^1 、 B^2 および B^3 で表される核酸残基が、ヒポキサンチン-9-イル、グアニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イルおよびシトシン-1-イルから成る群から選ばれたものである請求項2~4 記載のオリゴヌクレオチド誘連体。

【請求項6】 X¹が①OH基、②SH基、③C1-5アルキ ル基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-6モノアルキルアミ ノ基、⑥ハロゲン原子、Ct-toアルキルカルボニル基、 OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキ シ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ば れる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい C6-11 アリール基、またはのC1-6 アルキル基、C2-6 ア ルケニル基、C2-6アルキニル基、C3-6シクロアルキル 基、Cs-rシクロアルケニル基、Cr-11アラルキル基、 C6-14アリール基、C1-6アルコキシ基、C6-14アリー ルオキシ基、C1-6アルキルカルポニル基、C6-14アリ ール-カルポニル基、C₁₋₆アルカノイルオキシ基、 C。- 1 4 アリール-カルポニルオキシ基、カルポキシ ル基、C1-6アルコキシ-カルポニル基、カルパモイル 基、N-モノ-C1-4アルキルカルパモイル基、N,N-ジー C:-4 アルキルカルパモイル基、ハロゲン原子、モ ノー、ジーまたはトリーハロゲノーC1-4アルキル基、 オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又 はジC:-4アルキルアミノ基、OH基およびニトロ基か ら成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換 されていてもよい窒素原子、酸素原子および硫黄原子か ら成る群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と 1ないし12個程度の炭素原子を含有する5ないし13 員の芳香複素環であり、X⁴およびX⁵がそれぞれOH 40 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基また はC1-5モノアルキルアミノ基である請求項2~5 記載 のオリゴヌクレオチド誘導体。

【簡求項7】 R^1 、 R^2 および R^3 がそれぞれ水素原子、OH基、フルオロ、クロロ、プロモ、メトキシ基、エトキシ基およびメトキシメチルオキシ基からなる群から選ばれたものである簡求項2~6 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項8】オリゴヌクレオチド誘導体がアンチセンス $_{7-12}$ アラルキル基、 (vi) ハロゲン原子で置換されてい・オリゴヌクレオチド誘導体である請求項 $_2\sim7$ 配載の $_{50}$ てもよい $_{C_{1-6}}$ アルキルカルボニル基、 (vii) フェニル

オリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項9】式

【化7】

〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ核酸残基を示し、 B^2 は B^3 はそれぞれ核酸残基を示し、 B^2 は B^3 はこれでれたれていてもよく、 X^6 および X^7 はそれぞれのH基、S H基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 X^7 は B^3 は置換されていてもよい芳香環基を示し、 X^7 は B^3 はいてもよい芳香環基を示し、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ水素原子、 B^3 の中なくとも 1 つは置換されていてもよい芳香環基を示し、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ水素原子、 B^3 の中なくとも 1 つは置換されていてもよい芳香環基を示し、 B^1 によっていてもよい芳香環基を示し、 B^2 はそれぞれ水素原子、 B^3 はそれぞれが表現する情報では、 B^3 は、 B^3

【請求項10】Wで表される保護基が、(i)式【化8】

(式中、Yは糖残基を示す。)で表される基、(ii) 式【化9】

(式中、Yは糖残基を示す。)で表される基、(iii) ハロゲン原子で置換されていてもよい C_{1-6} アルキル基で置換 基、(iv)ハロゲン原子または C_{1-6} アルキル基で置換 されていてもよい C_{6-11} アリール基、(v)ハロゲン原 子または C_{1-6} アルキル基で置換されていてもよい C_{7-12} アラルキル基、(vi)ハロゲン原子で置換されていてもよい C_{7-12} アラルキル基、(vi)ハロゲン原子で置換されてい

オキシカルボニル基、 (vili) C₇₋₁₂ アラルキルーカルボニル基、 (ix) ピラニル基、 (x) フラニル基、 (xi) シリル基、 (xii) 1ないし3個のメトキシ基で置換されていてもよいトリチル基または (xiii) メトキシ基で置換されていてもよいフェニルキサンテニル基である 請求項9 記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその 塩。

【請求項11】Wが水素原子または式 【化10】

であって、Yで示される簡残基の糖が、①水酸基がC1-6アルキルカルボニル基で置換されていてもよいガラクトースまたはマンノース、②水酸基がフェニルカルボニル基で置換されていてもよいメリビオース、ゲンチオビオースまたはイソマルトトリオース、③nーオクチルグルコシド、nーオクチルチオグルコシドまたはフェニルグルコシド、④C1-10アルキルカルボニル基またはフェニルカルボニル基で置換されていてもよいグルコサミンまたはガラクトサミンである請求項9記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項12】Wが水素原子または式

【化11】

であって、Yで示される糖残基の糖が単糖類である請求 項9記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項13】 B^1 、 B^2 および B^3 で表される核酸残基が、ヒポキサンチン-9-イル、グアニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イルおよびシトシン-1-イルから成る群から選ばれたものである請求項9~12記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項14】 X⁶ およびX⁷ がそれぞれ①OH基、②SH基、③C1-6 アルキル基、④C1-6 アルコキシ基、⑤C1-6 アルキルタン原子、C1-10 アルキルカルボニル基、OH基、二トロ基、C1-10 アルキルカルボニル基、OH基、二トロ基、C1-10 アルキルカルボニル基、OH基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1 ないし5 個程度の置換基で置換されていてもよいC6-11 アリール基、または⑦C1-6 アルキル基、C2-6 アルケニル基、C2-6 アルキニル基、C3-6 シクロアルキル基、C6-14 アリール基、C1-6 アルコキシ基、C6-14 アリールオキシ基、C1-6 アルカノイルオキシ基、C6-14 アリールーカルボニル基、C1-6 アルカノイルオキシ基、C6-14 アリールーカルボニルオキシ基、カルボキシル基、C1-6 アルコキシーカルボニルス・50

6

基、カルバモイル基、N-モノーC1-4アルキルカルバモイル基、N,N-ジーC1-4アルキルカルバモイル基、ハロゲン原子、モノー、ジーまたはトリーハロゲノーC1-4アルキル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又はジC1-4アルキルアミノ基、OH基およびニトロ基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ないし12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳香複素環である請求項9~13配載のオリゴスクレオチド誘導体。

【請求項15】 R^1 、 R^2 および R^3 がそれぞれ水素原子、OH基、フルオロ、クロロ、プロモ、メトキシ基、エトキシ基およびメトキシメチルオキシ基からなる群から選ばれたものである請求項 $9\sim14$ 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【請求項16】式

【化12】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$V \longrightarrow P = O \longrightarrow B^{2}$$

$$V \longrightarrow P = O \longrightarrow B^{2}$$

$$V \longrightarrow P = O \longrightarrow B^{3}$$

$$V \longrightarrow O \longrightarrow B^{3}$$

〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ核酸残基を示し、 B^2 はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、 X^8 はOH基、SH基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-5} アルコキシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原子、 C_{1-5} アルコキシ基または C_{1-6} アルコキシアルキルオキシ基を示し、 R^2 はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは $1\sim9$ 8n整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有する請求項9記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

【請求項17】式

【化13】

30

 $W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$ $O \longrightarrow P=O$ $O \longrightarrow R^{2}$ $X^{8}-P=O$ $O \longrightarrow R^{2}$ X^{1} $X^{2}-P=O$ $O \longrightarrow R^{2}$

 $\dot{P} = 0$

OH

「式中、Wは水素原子または保護基を示し、B¹、 20 B²¹、B²²およびB³はそれぞれ核酸残基を示し、B²¹は n の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X⁸はOH基、SH基、C₁₋₅アルキル基、C 請求の表がである。アルコキシ基、C₁₋₅モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、R¹、R²およびRルキノはそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原子、C₁₋₅アルコキシ基を示し、R²は1の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは1~98の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有する請求項9記載のオ 30 造法。リゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

【請求項18】式

【化14】

【式中、W、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³およびnは 請求項1 記載と同意義を示し、X²¹およびX³¹はそれぞれ〇またはSを示し、X³¹はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPGは固相担体を示す。〕で表される化合物、または式

8

【化15]

〔式中、W、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³およびnは 請求項 1 配載と同意義を示し、X²² およびX³² はそれぞれ C_{1-5} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、X³² はn の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPG は固相担体を示す。〕で表される化合物の保護基を除去することを特徴とする請求項 1 配載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩の製造は

【請求項19】式 【化16】

〔式中、Q、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³ およびnは 請求項2記載と同意義を示し、X¹¹、X⁴¹ およびX⁵¹ は それぞれOまたはSを示し、X⁵¹ はnの繰り返しにおい てそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPGは固相担体を示す。〕で表される化合物、または式 【化17】

$$Q = O - P \longrightarrow O \longrightarrow A^{1}$$

$$X^{42} - P = O \longrightarrow O \longrightarrow B^{2}$$

$$X^{52} - P \longrightarrow O \longrightarrow A^{3}$$

$$X^{62} - P \longrightarrow O \longrightarrow A^{3}$$

$$X^{63} - Y \longrightarrow O \longrightarrow A^{3}$$

$$X^{64} - Y \longrightarrow A^{4}$$

$$X^{64} - Y \longrightarrow A^$$

〔式中、Q、 B^1 、 B^2 、 B^3 、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^1 は 請求項2記載と同意義を示し、 X^{12} 、 X^{12} および X^{52} は それぞれ C_{1-5} アルキル基、 C_{1-5} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香 環基を示し、 X^{52} はn の繰り返しにおいてそれぞれ同一 40 または異なっていてもよく、CPG は固相担体を示す。〕で表される化合物の保護基を除去することを特徴とする請求項2 記載のオリゴヌクレオチド誘導体の製造法。

【請求項20】式 【化18】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$X^{61} = P-O C H_{2} C H_{2} C N$$

$$O \longrightarrow B^{2}$$

$$X^{71} = P-O C H_{2} C H_{2} C N$$

$$O \longrightarrow B^{3}$$

$$C P G$$

〔式中、W、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³ およびnは 請求項 9 記載と同意義を示し、 X^6 ¹ および X^7 ¹ はそれぞ れ〇またはS を示し、 X^7 ¹ はn の繰り返しにおいてそれ ぞれ同一または異なっていてもよく、CPGは固相担体 20を示す。〕で表される化合物、または式

【化19】

〔式中、W、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³およびnは 請求項9記載と同意義を示し、 X^6 ²およびX²²はそれぞれ C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、X²²はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPGは固相担体を示す。〕で表される化合物の保護基を除去することを特徴とする請求項9記載のオリゴヌクレオチド誘導体の製造法。

【請求項21】請求項1~17記載のいずれかのオリゴ ヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを特徴 とする遺伝子発現抑制剤。

【請求項22】請求項1~17記載のいずれかのオリゴ ヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを特徴 50

とするPTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty;経皮的冠動脈内腔拡張術)後の血管再狭窄抑制剤。

12

【請求項23】式、

[化20]

$$Q-O-P-N \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ C - H \\ C H_3 \end{array} \right)_2$$

$$Q C H_2 C H_2 C N$$

(式中、QはYまたは式

化211

で表される基を示し、Yは糖残基を示す。〕で表される 糖誘導体。

【請求項24】式、

【化22】

$$Q-O-P-N \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \end{array} \right)_2$$

〔式中、QはYまたは式

【化23】

30 で表される基を示し、Yは糖残基を示し、 X^{12} は C_{1-5} アルキル基、 C_{1-5} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示す。〕で表される糖誘導体。

【請求項25】式

【化24】

〔式中、Yは糖残基を示し、R¹⁰ は水素原子またはペンジル基を示す。〕で表される糖誘導体。

【請求項26】式

【化25】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow P-N \longrightarrow \left(C \xrightarrow{C} H_{3} \right)$$

$$C \longrightarrow P-N \longrightarrow \left(C \xrightarrow{C} H_{3} \right)$$

〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、 B^1 は核酸残基を示し、 R^1 は水素原子、OH基、ハロゲン原子、 C_{1-5} アルコキシ基または C_{1-5} アルコキシアルキルオキシ基を示す。〕で表されるヌクレオチド誘導体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、①悪性腫瘍細胞中の悪 性腫瘍遺伝子の発現を阻害する、②ウイルスに由来して いるウイルス遺伝子の発現を抑制する、③炎症を引き起 こす原因となるタンパク質を産生する遺伝子の発現を抑 制する、あるいは④悪性腫瘍の化学療法の時に問題とな る薬剤耐性遺伝子の発現を制御する等により化学療法の 効果を確実なものにするオリゴヌクレオチド誘導体また は⑤PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary A ngioplasty;経皮的冠動脈内腔拡張術)後の血管再狭窄 に関わる細胞増殖因子の産生を阻害するオリゴヌクレオ チド誘導体、該オリゴヌクレオチド誘導体の製造法およ び該オリゴヌクレオチド誘導体を含有する悪性腫瘍、ウ イルス疾患または炎症を引き起こす原因となる遺伝子な どの特定遺伝子の発現を抑制する薬剤、該オリゴヌクレ オチド誘導体を用いる種々の化合物のスクリーニング法 などに関する。

[0002]

【従来の技術】特定遺伝子の発現の結果、その遺伝子産 物が原因となって生じる疾病は数多く知られており、そ の例として以下のようなものがある。オンコジーンによ って発生する病原性を持つウイルス遺伝子あるいは腫瘍 遺伝子は、細胞内に内在しているもの(例えばプロトオ ンコジーンのオンコジーンへの変換)と、外来性と呼ば れる細胞外からのウイルスに感染した結果によるものと 2種類に大別されており、これらの遺伝子の発現が、ウ イルス病の発症または正常細胞の異常増殖が引き起こさ れるひとつの要因となっていることが明らかにされてき ている。また、ICAM-1などの遺伝子が発現するこ とにより、産生されてくる接着タンパク質が炎症を引き 起こす原因となっている。さらに、直接的にはそれらの 遺伝子の発現が病因になっているわけではないが、悪性 腫瘍の化学療法の際に必ず問題となる抗腫瘍剤に対して 生体が薬剤耐性を獲得してしまい、その結果完全治癒を 困難にしているということなどは、薬剤耐性遺伝子の発 現が間接的な原因であると考えることもできる。したが って、このような疾病を引き起こす原因となる遺伝子の 活性化または発現を制御する薬剤は抗ウイルス剤、抗腫 瘍剤、抗炎症剤などとして有効なものになると期待され る。このような背景のもと、遺伝子の発現制御を、その 遺伝子に特有な領域中の配列またはその遺伝子から転写 されるmRNAに対して相補的な配列を持つオリゴヌク レオチド誘導体でおこなう技術、すなわちアンチセンス 法が広く知られている (G. Zon, Pharmaceutical Re s., vol. 5, No.9, 539 (1988). C. A. Steinetal., Ca

14

ncer Res., vol. 48, 2659 (1988). E. Uhlman et al., C hemical Reviews, vol. 90, No. 4, 543(1990). J. Goodch ild, Bioconjugate Chem., vol.1, No.3, 165 (1990).)。特に、ウイルス遺伝子、腫瘍遺伝子などの発現制 御を、これらのアンチセンスオリゴヌクレオチドを用い ておこなおうとする試みは詳しく研究されてきた。この 時に用いられるアンチセンスオリゴヌクレオチドは、天 然型のままではヌクレアーゼなどの加水分解酵素で簡単 に分解されてしまう。そのためこれらの分解酵素に対し て安定性を増すために、さまざまな化学修飾を施したヌ クレオチド誘導体が開発されてきた。例えばヌクレオチ ドのリン酸基を修飾したものとしては、ホスホロチオエ 3). F. Eckstein et al., Biochemistry, vol. 23, 3443 (1984). J. W. Stec et al., J. Am, Chem. Soc., vol. 106, 6077 (1984). F. Eckstein et al., Annu Rev. Bi ochem., vol. 54, 367, (1985).) 、メチルホスホネー ► (P.S. Millar et al., Biochemistry, vol.18, 513 4 (1979).P. S. Millar et al., Biochimie, vol. 67, 769 (1985).P. O. P. Ts'O et al., Ann N.Y. Acad Sc i., vol. 507 220 (1988).)、ホスホロジチオエート (M. H. Caruthers et al., Tetrahedron Lett., vol. 2 9, 2911, (1988). M. H. Caruthers et al., J. Am. Che m. Soc., vol. 111, 2321, (1989).) などがある。ある いは、ヌクレオチドの構成単位であるリポース環の2'-位を修飾することにより安定性を髙める試みのひとつと して、2'-糖水酸基をメチル化する(Y. Furukawa et a l., Chem. Pharm. Bull., vol. 13, 1273 (1965). E. O htsuka et al.. Nucleic Acids Res., vol. 15, 6131 (1 987).) といったことなどがおこなわれてきた。さら に、こうした修飾ヌクレオチドに対して細胞膜透過性を 高める目的で、末端にコレステロール(R. L. Letsinge r et al., Proc. Natl.Acad. Sci. USA, vol. 86, 6553 (1989).) やポリ (Lーリジン) (M. Lemaitre et a l., Proc. Natl. Acde. Sci.USA, vol. 84, 648 (198 7).)を付加するといった誘導体なども合成されてき た。またリポソームで包括することにより細胞内にアン チセンス分子を導入しようとする試みもなされてきた (P. L. Feigner etal., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 84, 7143 (1987).)。これらさまざまな誘導体の 中で、例えばメチルホスホネートは、加水分解酵素に対 して、そして化学的安定性も髙まることが期待でき、さ らに中性分子となるため膜透過性の向上も期待できる が、水溶液に対しての溶解性が極端に悪くなるといった 欠点を持っている。またホスホロジチオエートはリン酸 基のキラリティーが消失するが、リン酸基に2個の硫黄 原子が存在するので天然型に比べてかなりのひずみがか かり、そのためアンチセンスとしての二重鎖形成能が落 ちてしまう。また合成する上で他の誘導体に比較して困 50 難であるため大量合成をおこなうには問題がある。ポリ

(L-リジン) などを導入する試みについては、かなり 強い細胞毒性が生じてきてしまうため(J. P. Leonetti et al., Gene, vol. 72,323 (1988).) 、アンチセンス に対する実用的な修飾反応にはなっていない。こうした 中で、アンチセンス効果を発揮し、加水分解酵素に対し て安定性を示し、また細胞毒性も低いという点を重視し て、現時点ではホスホロチオエートが最も優れたアンチ センスオリゴヌクレオチドとして用いられている。しか しながら、このホスホロチオエートはリン酸基にキラリ ティーが生じるため二重鎖形成能はどうしても低下して 10 しまい、また合成する段階で目的の硫黄化物と、微量含 まれてくる酸化物の単離精製をおこなわなければならな いといった問題点がある。さらにホスホロチオエートの 細胞膜透過性、および核移行性の低さも問題にされるよ うになり、抗腫瘍剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤などとし て開発していく時の薬効およびその持続性に問題が生じ ると考えられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、加水分解酵 素に対する抵抗性を示し、化学的にも安定な構造を持 ち、さらに、優れた細胞膜透過性を有することによって アンチセンス効果を最大限に発揮することができ、上記 のような問題点のない新規オリゴヌクレオチド誘導体、 その製造法、該オリゴヌクレオチド誘導体の製造中間体 としても有用なリン酸化糖誘導体、分岐糖誘導体並びに ヌクレオチド誘導体および該オリゴヌクレオチド誘導体 を含有する抗腫瘍剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤等を提供 することを目的とする。

[0004]

を解決するために鋭意検討した結果、式

[0005]

[化26]

$$\begin{array}{c}
W-O \longrightarrow O \\
O \longrightarrow R^{1} \\
X^{2}-P=O \\
O \longrightarrow R^{2} \\
X^{3}-P=O \\
O \longrightarrow B^{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(I) \\
B^{3}
\end{array}$$

【0006】〔式中、Wは水素原子または保護基を示 し、B¹、B²およびB³はそれぞれ核酸残基を示し、B² はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なってい 50

てもよく、X¹およびX¹はそれぞれOH基、SH基、C 1-6 アルキル基、C1-6 アルコキシ基、C1-6 モノアルキ ルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示 し、X³はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異 なっていてもよく、R1、R2およびR3はそれぞれ水素 原子、OH基、ハロゲン原子、C1-6アルコキシ基また はC1-sアルコキシアルキルオキシ基を示し、R2はnの 繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ く、nは1~98の整数を示す。ただし、(1) X²お よびX³がそれぞれOH基、SH基、C1-6アルキル基、 C1-5アルコキシ基、C1-5モノアルキルアミノ基または 置換されていてもよい芳香環基であり、X²およびX³の 少なくとも1つが置換されていてもよい芳香環基である 場合、Wは水素原子または保護基を示し、(2) X² お

16

[0007]

ある場合、Wは式

【化27】

よびX³がそれぞれOH基、SH基、C1-5アルキル基、

C1-6アルコキシ基またはC1-6モノアルキルアミノ基で

【0008】または式

[0009]

【化28】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 30 【0010】 (式中、Yは糖残基を示し、X 1はOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C 1-6モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示す。) で表される基を示す。) で表わされ るヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体 (I) またはその塩を合成することに成功した。

【0011】より具体的には、式

[0012]

【化29】

40

Q-O-
$$\stackrel{\circ}{P}$$
-O $\stackrel{\circ}{X}^{1}$
 $\stackrel{\circ}{X}^{1}$
 $\stackrel{\circ}{V}$
 $\stackrel{\circ}{V}$

[0013] 〔式中、QはYまたは式 [0014] 【化30]

【0015】で表される基を示し、Yは糖残基を示し、 X¹はOH基、SH基、C₁₋₅アルキル基、C₁₋₅アルコ キシ基、C1-5モノアルキルアミノ基または置換されて いてもよい芳香環基を示し、B1、B2およびB3はそれ ぞれ核酸残基を示し、B2はnの繰り返しにおいてそれ ぞれ同一または異なっていてもよく、X'およびX'はそ れぞれOH基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコ キシ基、C1-5モノアルキルアミノ基を示し、X5はnの 30 した。 繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ く、R1、R2およびR3はそれぞれ水素原子、OH基、 ハロゲン原子、C1-sアルコキシル基またはC1-sアルコ キシアルキルオキシ基を示し、R²はnの繰り返しにお いてそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは1~ 98の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を 有するオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)またはその 塩、および式

【0016】 【化31】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$X^{6}-P=O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{7}-P=O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{7}-P=O$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$X^{8}$$

【0017】〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、B¹、B² およびB³ はそれぞれ核酸残基を示し、B² はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X⁶ およびX⁷ はそれぞれOH基、SH基、C₁₋₅ アルキル基、C₁₋₅ アルコキシ基、C₁₋₅ モノアルキルフミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、X⁷ はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X⁶ およびX⁷ の少なくとも1つは置換されていてもよい芳香環基を示し、R¹、R² およびR³ はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原子、C₁₋₆ アルコキシル基またはC₁₋₅ アルコキシアルキルオキシ基を示し、R² はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは1~98の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)またはその塩を合成することに成功

30 した。
【0018】そして、本発明者らは、オリゴヌクレオチド誘導体(Ia)において、2'ー糖水酸基をハロゲン原子に置換し、あるいはアルキル化、アルコキシアルキル化することにより、該オリゴヌクレオチド誘導体が予想外にも加水分解酵素に対する抵抗性を示すとともに、化学的にも安定化することを見い出した。また、該オリゴヌクレオチド誘導体のリポース環が3'ーエンドコンフォメーションを取り得るために、標的DNA、RNAに対してより強い相補鎖形成能を有することを見い出した。さらに、アンチセンス分子の5'ー末端にリン酸基を介してさまざまな糖誘導体を導入することにより、(1)糖レセプターの特性であるクラスター効果を考慮して化学合成した分岐オリゴ糖を用いることにより、生

して化学合成した分岐オリゴ糖を用いることにより、生体内に存在するグルコースレセプター、ガラクトースレセプター、マンノースレセプターなどの糖誘導体を認識するレセプターを利用して、アンチセンス分子を細胞内に導入することができ、(2)糖誘導体の水酸基に疎水性が上がる置換基を導入することにより、アンチセンスヌクレオチドと細胞膜との親和性を高めることができ、

50 (3) メチルホスホネートなどの中性なアンチセンスに

対してはポリヒドロキシル体としての糖誘導体が水溶液 に対する溶解性を高める効果をもたらし、その結果これ らアンチセンス分子の有効性を高めることができるとい った数多くの利点を見い出した。

【0019】一方、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib) は、分子中にフェニルホスホネートタイプのヌクレオチ ドを少なくとも1つ(好ましくは、5、末端に)、好ま しくは2つ(好ましくは、5'末端および3'末端に) 含有することを特徴とする。本発明者らは、このタイプ のオリゴヌクレオチドが、5'-末端にリン酸基を介し 10 た糖誘導体を有するか否かに拘わらず、優れた遺伝子発 現抑制活性を有することを見いだした。すなわち、リン 酸基にフェニル基を導入しホスホネート結合としたこと により、(1)このオリゴヌクレオチドの核酸分解酵素 に対する抵抗性が増大することが期待され、(2) また アンチセンス分子の脂溶性が上昇するため細胞膜との親 和性が高まり、その結果この分子の膜透過性が向上する ことが期待でき、(3)さらにフェニル基の存在により 各塩基間のスタッキング効果が増強され、オリゴマーと しての高次構造が安定化される可能性がある等の多くの 利点を見いだした。さらに、本発明者らは、上記オリゴ ヌクレオチド誘導体(I)またはその塩の有用な製造中 間体となる新規な糖誘導体ならびにヌクレオチド誘導体 を合成することに成功した。本発明者らは、これらの知 見に基づいて、さらに研究を重ねた結果、本発明を完成 するに至った。すなわち、本発明は、新規なオリゴヌク レオチド誘導体またはその塩、その製造法、該オリゴヌ クレオチド誘導体の製造中間体として有用な糖誘導体な らびにヌクレオチド誘導体、および該オリゴヌクレオチ ド誘導体を含有する抗腫瘍剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤 等に関する。より具体的には、本発明は、下記の〔A〕 オリゴヌクレオチド誘導体(I)またはその塩、その製 造法および用途、 (B) オリゴヌクレオチド誘導体 (I a) またはその塩、その製造法および用途、〔C〕オリ ゴヌクレオチド誘導体(Ib)またはその塩、その製造 法および用途、〔D-1〕糖誘導体(A)、〔D-2〕 糖誘導体(B)、[D-3]糖誘導体(C)、および [E] ヌクレオチド誘導体を提供する。

【0020】 [A] 下記の第(1) 項~第(8) 項に示すオリゴヌクレオチド誘導体(I) またはその塩、その 40 製造法および用途

(1) 式

[0021]

【化32】

$$W-O \xrightarrow{O} \xrightarrow{B^1} X^2 - P = O$$

$$X^3 - P = O$$

$$O \xrightarrow{O} R^2$$

$$X^3 - P = O$$

$$O \xrightarrow{O} R^3$$

$$X^3 - P = O$$

$$O \xrightarrow{O} R^3$$

【0022】〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、B¹、B² およびB³ はそれぞれ核酸残基を示し、B² は n の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X² およびX³ はそれぞれ〇H基、SH基、C $_{1-5}$ アルキル基、 $_{1-5}$ アルコキシ基、 $_{1-5}$ モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、X³ は n の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、R¹、R² およびR³ はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原子、 $_{1-5}$ アルコキシ基または $_{1-5}$ アルコキシアルキルオキシ基を示し、R² は n の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、n は $_{1}$ ~9 8 の整数を示す。

【0023】ただし、(i) X²およびX³がそれぞれ〇 H基、SH基、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、 C1-6モノアルキルアミノ基または置換されていてもよ 30 い芳香環基であり、X²およびX³の少なくとも1つが置 換されていてもよい芳香環基である場合、Wは水素原子 または保護基を示し(ii) X²およびX³がそれぞれ〇H 基、SH基、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基また はC1-6モノアルキルアミノ基である場合、Wは式

[0024]

[化33]

【0025】または式

[0026]

【化34】

【0027】(式中、Yは糖残基を示し、X¹はOH基、SH基、C₁₋₅アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、C₁₋₆モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 50 芳香環基を示す。)で表される基を示す。〕で表わされ

るヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体 またはその塩。

[0028] (2)式 [0029] [化35]

【0030】〔式中、W、 B^1 、 B^2 、 B^3 、 R^1 、 R^2 、 R^3 およびnは請求項1記載と同意義を示し、 X^{21} および X^{31} はそれぞれOまたはSを示し、 X^{31} はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、C PGは固相担体を示す。〕で表される化合物、または式【0031】

【化36】

【0032】(式中、W、 B^1 、 B^2 、 B^3 、 R^1 、 R^2 、 R^3 およびn は請求項1 記載と同意義を示し、 X^{22} および X^{32} はそれぞれ C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 X^{32} はn の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPG は固相担体を示す。)で表される化合物の保護基を除去すること 50

22

を特徴とする第 (1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体 (I) またはその塩の製造法。

- (3) 第(1) 項配載のオリゴヌクレオチド誘導体
- (I) またはその塩を含有することを特徴とする遺伝子 発現抑制剤。
- (4) 悪性腫瘍、ウイルス疾患または炎症を引き起こす 原因となる遺伝子の発現抑制剤である第(3) 項記載の 遺伝子発現抑制剤。
- (5) 遺伝子発現抑制が、(i) DNAからプレmRN 10 Aへの転写の抑制、(ii) プレmRNAから成熟mRN Aへのスプライシングの抑制または(iii) 成熟mRN Aからタンパク質への翻訳の抑制である第(3) 項または第(4) 項記載の遺伝子発現抑制剤。
- (6) 悪性腫瘍を引き起こす原因となる遺伝子がsrc、fps、yes、ros、myb、myc、erb、rel、mos、abl、ras、fos、fes、fms、sis、raf、neuおよびp53から成る群から選ばれる遺伝子であり、ウイルス疾患を引き起こす原因となる遺伝子がエイズウイルス、インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、ポリオウイルス、ピコルナウイルスおよびアデノウイルスから成る群から選ばれる遺伝子であり、炎症を引き起こす原因となる遺伝子がICAM-1、ELAM-1およびVLAMから成る群から選ばれる遺伝子である第(4)項記載の遺伝子発現抑制剤。

【0033】(7)遺伝子がICAM-1遺伝子である第(3)項記載の遺伝子発現抑制剤。

- (8) 第(1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体
- (I) またはその塩を含有することを特徴とするPTC 30 A後の血管再狭窄抑制剤。

【0034】 (B) 下記の第 (1) 項~第 (47) 項に 示すオリゴヌクレオチド誘導体 (Ia) またはその塩、 その製造法および用途

(1) 糖残基と結合したリン酸基が5'-末端の水酸基 においてリン酸ジエステル結合したオリゴヌクレオチド 誘導体またはその塩。

[0035] (2)式

[0036]

【化37】

40

$$Q = O - P - O$$

$$X^{4} - P = O$$

$$O = B^{1}$$

$$X^{4} - P = O$$

$$O = B^{2}$$

 $X^5 - P = 0$

23

OH R [0037] (式中、QはYまたは式 [0038]

【化38】

【0039】で表される基を示し、Yは糖残基を示し、 X¹はOH基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコ キシ基、C1-5モノアルキルアミノ基または置換されて いてもよい芳香環基を示し、B¹、B²およびB³はそれ ぞれ核酸残基を示し、B²はnの繰り返しにおいてそれ ぞれ同一または異なっていてもよく、X'およびXiはそ れぞれOH基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコ キシ基、C₁₋₅モノアルキルアミノ基を示し、X⁵はnの 30 繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ く、R1、R2およびR3はそれぞれ水素原子、OH基、 ハロゲン原子、C:-sアルコキシル基またはC:-sアルコ キシアルキルオキシ基を示し、R²はnの繰り返しにお いてそれぞれ同一または異なっていてもよく、 nは1~ 98の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を 有する第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体また はその塩。

【0040】(3) Yで示される糖残基の糖が、①置換されていてもよい単糖類、②置換されていてもよいオリゴ糖および③前記の単糖類または前記のオリゴ糖のグリコシド誘導体からなる群より選ばれたものである第(2) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

【0041】(4) Yで示される糖残基の糖が、(i) シロースまたはリキ 水酸基(好ましくはヘミアセタール性水酸基以外の水酸 ガロースまたはキシ がアロース、アルト ボアロース、アルト ルース・アルキル基、 フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1な り、6 炭糖ケトース・いし5 個程度の置換基で置換されていてもよいアシル ボースまたはタガト・基、②ハロゲン原子、C1-10 アルキルカルボニル基、ニ 50 ヌクレオチド誘導体。

24 トロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ基、フェ ニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ない し5個程度の置換基で置換されていてもよいアルキル基 および30世換されていてもよいアミノ基から成る群から 選ばれる1ないし4個程度の置換基で置換されていても よい単糖類、(ii)水酸基(好ましくはヘミアセタール 性水酸基以外の水酸基) が①ハロゲン原子、C1-10 アル キルカルポニル基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C 1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成 10 る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換され ていてもよいアシル基、②ハロゲン原子、C1-10アルキ ルカルポニル基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群 から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されてい てもよいアルキル基および30世換されていてもよいアミ ノ基から成る群から選ばれる1ないし4個程度の置換基 で置換されていてもよいオリゴ糖または(iii)上記の 単糖類またはオリゴ糖の水酸基が非糖成分である-〇-R'、-S-R®または-N-R®(式中、R'、R®およ 20 びR⁹ はそれぞれ置換されていてもよい炭化水素基を示 す。) で置換されたグリコシド誘導体である第(2)項 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

- (5) アシル基がC₁₋₁₀ アルキルカルボニル基、フェニルカルボニル基またはペンジルカルボニル基である第(4) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
- (6) アルキル基が C_{1-20} アルキル基である第(4)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
- (7) アミノ基が式-NR⁴R⁶ (式中、R⁴およびR ⁶は、それぞれ(i) 水素原子、(ii) ハロゲン原子、C1-10 アルキルカルボニル基、ニトロ基、C1-10 アルキル基、C1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいアシル基または(iii) ハロゲン原子、C1-10 アルキルカルボニル基、ニトロ基、C1-10 アルキル基、C1-10 アルキル基、C1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいアルキル基を示す。)で表されるアミノ基である第(4)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
- 9 (8) 単糖類が5炭糖アルドース、5炭糖ケトース、6 炭糖アルドースまたは6炭糖ケトースである第(3)または第(4)項配載のオリゴヌクレオチド誘導体。
 - (9) 5 炭糖アルドースがリボース、アラピノース、キシロースまたはリキソースであり、5 炭糖ケトースがリブロースまたはキシルロースであり、6 炭糖アルドースがアロース、アルトロース、グルコース、マンノース、グロース、イドース、ガラクトースまたはタロースであり、6 炭糖ケトースがプシコース、フルクトース、ソルボースまたはタガトースである第(8)項記載のオリゴヌクレオチド縣連体。

-1363-

(10) オリゴ糖がラクトース、α, α-トレハロー ス、N-アセチルノイラミニルラクトース、ジフコシル ラクトース、フコシルラクトース、ラクツロース、ゲン チアノース、イソリクノース類、リクノース類、プラン テオース、スクロース、ピフルコース、1,6-ジグル コシルマンニトール、ガラクトシルスクロース6-8-グルコシルマンニトール、ラミナリビオース、イヌロビ オース類、リコポース、マルトース、イソマルトトリオ ース、メリピオース、ネオピフコース、ネオケストー ス、エルロース類、6-α-ガラクトシルガラクトー ス、コージピオース、マルツロース、メレチトース、ツ ラノース、ソホロース、ゲンチオオリゴ糖類、ビシアノ ース、プリメペロース、サンプピオース、リコピオー ス、リコトリオース、ソラピオース、ストロハントピオ ース、ジギランドピオース、オドロトリオース、フンギ

(11) グリコシド誘導体が、単糖類またはオリゴ糖の 水酸基が非糖成分である-O-R'、-S-R*または-N-R®(式中、R7、R®およびR®はそれぞれ置換され ていてもよい炭化水素基を示す。)で置換されたもので ある第(3)項または第(4)項記載のオリゴヌクレオ チド誘導体。

テトラオースおよびβ-1,3キシロオリゴから成る群 から選ばれるものである第(3)項または第(4)項記

載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(12) R'、R"およびR"が、それぞれ(i) ハロゲ ン原子、C1-10アルキルカルポニル基、ニトロ基および C1-10アルコキシ基から成る群から選ばれる1ないし5 個程度の置換基で置換されていてもよいC1-30 アルキル 基、 (ii) ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル 基、ニトロ基およびCt-toアルコキシ基から成る群から 選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていても よいC2-4アルケニル基、(iii) ハロゲン原子、C1-10 アルキルカルボニル基、ニトロ基およびC1-10アルコキ シ基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基 で置換されていてもよいC2-4アルキニル基、(iv) ハ ロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、ニトロ基、 C:-10 アルキル基およびC:-10 アルコキシ基から成る群 から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されてい てもよいC₆₋₁₂アリール基、または(v)ハロゲン原 子、C1-10 アルキルカルポニル基、ニトロ基、C1-10 ア ルキル基およびCi-ioアルコキシ基から成る群から選ば れる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい C₁₋₁₄ アラルキル基である第(11)項記載のオリゴヌ クレオチド誘導体。

(13) グリコシド誘導体がn-オクチルグルコシド、 n-オクチルガラクトシド、n-オクチルマンノシド、 n-オクチルチオグルコシド、n-オクチルチオガラク トシド、n-オクチルチオマンノシド、ステアリルグリ コシド、ステアリルガラクトシド、ステアリルマンノシ ド、ステアリルチオグリコシド、ステアリルチオガラク 50 類である第(2)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

26

トシド、ステアリルチオマンノシド、フェニルグルコシ ド、フェニルガラクトシドおよびフェニルマンノシドか ら成る群から選ばれるものである第(3)項または第 (4) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(14) QがYであって、Yで示される糖残基の糖が、 水酸基がC1-10アルキルカルポニル基、フェニルカルボ ニル基またはC1-20アルキル基で置換されていてもよい 単糖類、オリゴ糖またはグリコシド誘導体である第 (2) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(15) 単糖類がガラクトース、マンノース、ガラクト サミンまたはグルコサミンである第(14)項記載のオ リゴヌクレオチド誘導体。

(16) オリゴ糖がメリビオース、ゲンチオビオースま たはイソマルトトリオースである第(14)項記載のオ リゴヌクレオチド誘導体。

(17) グリコシド誘導体がn-オクチルグルコシド、 n-オクチルチオグルコシドまたはフェニルグルコシド である第 (14) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(18) 水酸基が鼠換されていてもよいアミノ基で置換 された単糖類が、C1-6アルキルカルポニル基またはフ ェニルカルポニル基で2-アミノ基が置換されていても よいグルコサミンまたはガラクトサミンである第(4) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(19) QがYであって、Yで示される糖残基の糖が、 ①水酸基が C:-6 アルキルカルポニル基で置換されてい てもよいガラクトースまたはマンノース、②水酸基がフ ェニルカルボニル基で置換されていてもよいメリビオー ス、ゲンチオピオースまたはイソマルトトリオース、3 nーオクチルグルコシド、nーオクチルチオグルコシド またはフェニルグルコシド、 ②C1-10 アルキルカルポニ ル基またはフェニルカルポニル基で置換されていてもよ いグルコサミンまたはガラクトサミンである第(2)項 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(20) QがYであって、Yで示される糖残基の糖がガ ラクトース、マンノース、メリビオース、ゲンチオビオ ース、イソマルトトリオース、n-オクチルグルコシ ド、n-オクチルチオグルコシド、フェニルグルコシ ド、ガラクトサミン、N-ベンゾイルガラクトサミン、 N-アセチルガラクトサミン、グルコサミン、N-ベン ゾイルグルコサミンまたはN-アセチルグルコサミンで ある第(2)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(21) Qが式

[0042]

【化39】

【0043】であって、Yで示される糖残基の糖が単糖

(22) 単糖類がガラクトース、マンノース、グルコー スである第(21)項記載のオリゴヌクレオチド誘導

(23) 核酸残基が、ヒポキサンチン-9-イル、グア ニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イルおよびシトシン-1-イルから 成る群から選ばれたものである第(2)項~第(22) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(24) X¹が①OH基、②SH基、③C₁₋₅アルキル 基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5モノアルキルアミノ 基、⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル基、O H基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいC 6-11アリール基、またはのC1-6アルキル基、C2-6アル ケニル基、C2-6アルキニル基、C5-6シクロアルキル 基、C5-7シクロアルケニル基、C7-11アラルキル基、 C₆₋₁₄アリール基、C₁₋₆アルコキシ基、C₆₋₁₄アリー ルオキシ基、C1-6アルキルカルポニル基、C6-14アリ ール-カルポニル基、C₁₋₈アルカノイルオキシ基、C 20 8-14 アリール-カルボニルオキシ基、カルボキシル基、 C1-6アルコキシーカルポニル基、カルバモイル基、N-モノー C1-4 アルキルカルパモイル基、N, N - ジー C 1-4アルキルカルパモイル基、ハロゲン原子、モノー, ジーまたはトリーハロゲノーC1-4アルキル基、オキソ 基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又はジC 1-4アルキルアミノ基、OH基および二トロ基から成る 群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されて いてもよい窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環であり、X'およびX⁵がそれぞれOH基、SH 基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基またはC1-5 モノアルキルアミノ基である第(2)項~第(23)項 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(25) C6-11アリール基がフェニル基またはナフチル 基であり、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環が2-または3-チエニル、2-または3-フ 40 リル、2-または3-ピロリル、2-, 3-または4-ピリジル、2-, 4-または5-オキサゾリル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-または5-ピラ ソリル、2-, 4-または5-イミダゾリル、3-, 4 -または5-イソオキサゾリル、3-, 4-または5-イソチアゾリル、3-または5-(1,2,4-オキサジ アゾリル)、1,3,4-オキサジアゾリル、3-または 5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジア $y_{1}y_{1}y_{2}$, $y_{1}y_{2}$, $y_{2}y_{3}$, $y_{3}y_{4}$, $y_{4}y_{5}$, $y_{5}y_{5}$, $y_{5}y_{5$ 1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3-トリアゾリル、

28

1,2,4-トリアゾリル、1H-または2H-テトラゾ リル、N-オキシド-2-, 3-または4-ビリジル、 2-, 4-または5-ピリミジニル、N-オキシド-2 -, 4-または5-ビリミジニル、チオモルホリニル、 モルホリニル、オキソイミダジニル、ジオキソトリアジ ニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピラニル、チオピ ラニル、1,4-オキサジニル、1,4-チアジニル、 1,3-チアジニル、ピペラジニル、トリアジニル、オ キソトリアジニル、3-または4-ピリダジニル、ピラ ジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、 ベンソフリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサゾリ ル、テトラゾロ〔1,5-b〕 ピリダジニル、トリアゾ ロ (4,5-b) ピリダジニル、ペンゾイミダゾリル、 キノリル、イソキノリル、シンノリニル、フタラジニ ル、キナゾリニル、キノキサリニル、インドリジニル、 キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プリニル、プ テリジニル、ジベンゾフラニル、カルパゾリル、アクリ ジニル、フェナントリジニル、クロマニル、ペンゾオキ サジニル、フェナジニル、フェノチアジニルまたはフェ ノキサジニルである第(24)項記載のオリゴヌクレオ チド誘導体。

(26) X¹がOH基、SH基、C1-5アルキル基、C 1-6アルコキシ基、C1-6モノアルキルアミノ基、または ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル基、OH基、 ニトロ基、C1-10 アルキル基、C1-10 アルコキシ基、フ ェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1な いし5個程度の置換基で置換されていてもよいフェニル 基であり、X'およびX'がそれぞれOH基、SH基、C 1-5 アルキル基、C1-5 アルコキシ基、C1-5 モノアルキ 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない 30 ルアミノ基である第(2)項~第(23)項配載のオリ ゴヌクレオチド誘導体。

> (27) X¹ がOH基、SH基、メチル基、エチル基、 プロピル基、、フェニル基、(o, m, p)-アルコキ シフェニル基、 (o, m, p) - アルキルフェニル基、 メトキシ基およびエトキシ基からなる群から選ばれたも のであり、X⁴およびX⁵がそれぞれOH基、SH基、メ チル基、エチル基、プロピル基、メトキシ基およびエト キシ基からなる群から選ばれたものである第(2)項~ 第(23)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

> (28) X¹がOH基、SH基、メチル基、エチル基、 プロピル基、フェニル基、 (o, m, p) - C1-10 アル コキシフェニル基、(o, m, p)-C1-10アルキルフ ェニル基、メトキシ基およびエトキシ基からなる群から 選ばれたものであり、X¹およびX⁵がそれぞれOH基、 SH基、メチル基、エチル基、プロピル基、メトキシ基 およびエトキシ基からなる群から選ばれたものである第 (2) 項~第(23) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導 体。

(29) X¹がOH基、SH基、メチル基またはフェニ 50 ル基であり、X'およびX⁵がそれぞれOH基、SH基、

メチル基である第(2)項~第(23)項記載のオリゴ ヌクレオチド誘導体。

(30) R¹、R²およびR³がそれぞれ水桒原子、OH 基、フルオロ、クロロ、プロモ、メトキシ基、エトキシ 基およびメトキシメチルオキシ基からなる群から選ばれ たものである第(2)~第(29)項記載のオリゴヌク レオチド誘導体。

(31) R¹、R² およびR³ が水素原子である第(2) 項~第(29)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(33) CATで表されるヌクレオチド配列を含有する 第(2)項~第(32)項記載のオリゴヌクレオチド誘 導体。

(34)式

[0044]

【化40】

【0045】〔式中、Yは糖残基を示し、XIはOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C 1-5 モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示し、オリゴヌクレオチド a i は配列番号: 1~配列番号:31および配列番号:34から選ばれる ヌクレオチド配列を示す。〕で表される第(2)項記載 のオリゴヌクレオチド誘導体。

(35) Yで示される糖残基の糖がガラクトース、マン ノース、メリピオース、ゲンチオピオース、イソマルト トリオース、n-オクチルグルコシド、n-オクチルチ 30 オグルコシド、フェニルグルコシド、ガラクトサミン、 N-ベンゾイルガラクトサミン、N-アセチルガラクト サミン、グルコサミン、Nーベンゾイルグルコサミンま たはN-アセチルグルコサミンであり、X¹がOH基、

30 SH基、メチル基またはフェニル基である第(34)項 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(36)

[0046]

【化41】

(32) nが1~38の整数である第(2)項~第(3 10 【0047】〔式中、Yは糖残基を示し、X 1はOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C 1-6 モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示し、オリゴヌクレオチド a 2 は配列番号: 1~配列番号:31および配列番号:34から選ばれる ヌクレオチド配列を示す。〕で表される第(2)項記載 のオリゴヌクレオチド誘導体。

> (37) Yで示される糖残基の糖がガラクトース、マン ノースまたはグルコースであり、X「がOH基、SH 基、メチル基またはフェニル基ある第(36)項記載の 20 オリゴヌクレオチド誘導体。

(38) オリゴヌクレオチド a: およびオリゴヌクレオ チドa2が、配列番号:1、配列番号:31または配列 番号:34で表されるものである第(34)項~第(3 7) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(39) オリゴヌクレオチド誘導体がアンチセンス・オ リゴヌクレオチド誘導体である第(1)項~第(38) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(40) リポソームで包括されていることを特徴とする 第(1)項~第(39)項記載のオリゴヌクレオチド誘 導体。

【0048】(41)式

[0049]

【化42】

【0050】 (式中、Q、B¹、B²、B³、R¹、R²、 R³およびnは第(2)項配載と同意義を示し、X¹¹、 X¹¹およびX⁵¹はそれぞれOまたはSを示し、X⁵¹はn の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていても*

31

*よく、CPGは固相担体を示す。〕で表される化合物、 または式

[0051] [化43]

【0052】 (式中、Q、B¹、B²、B³、R¹、R²、 R®およびnは第(2)項記載と同意義を示し、X12、 X⁴² およびX⁵² はそれぞれC₁₋₅ アルキル基、C₁₋₅ アル コキシ基、C1-5モノアルキルアミノ基または置換され ていてもよい芳香環基を示し、X52はnの繰り返しにお いてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPGは 固相担体を示す。〕で表される化合物の保護基を除去す ることを特徴とする第(2)項記載のオリゴヌクレオチ ド誘導体の製造法。

(42) 第(1) 項~第(40) 項記載のいずれかのオ 30 リゴヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを 特徴とする遺伝子発現抑制剤。

(43) 悪性腫瘍、ウイルス疾患または炎症を引き起こ す原因となる遺伝子の発現抑制剤である第(42)項記 載の遺伝子発現抑制剤。

(44) 遺伝子発現抑制が、(i) DNAからプレmR NAへの転写の抑制、 (ii) プレmRNAから成熟mR NAへのスプライシングの抑制または(iii) 成熟mR NAからタンパク質への翻訳の抑制である第(42)項 または第(43)項記載の遺伝子発現抑制剤。

(45) 悪性腫瘍を引き起こす原因となる遺伝子がsr c, fps, yes, ros, myb, myc, er b, rel, mos, abl, ras, fos, fe s、fms、sis、raf、neuおよびp53から 成る群から選ばれる遺伝子であり、ウイルス疾患を引き 起こす原因となる遺伝子がエイズウイルス、インフルエ ンザウイルス、ヘルペスウイルス、パピローマウイル ス、ポリオウイルス、ピコルナウイルスおよびアデノウ イルスから成る群から選ばれる遺伝子であり、炎症を引 き起こす原因となる遺伝子がICAM-1、ELAM-50 はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なってい

1およびVLAMから成る群から選ばれる遺伝子である 第(43)項記載の遺伝子発現抑制剤。

(46) 遺伝子が I CAM-1遺伝子である第(42) 項記載の遺伝子発現抑制剤。

(47) 第(1) 項~第(40) 項記載のいずれかのオ リゴヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを 特徴とするPTCA後の血管再狭窄抑制剤。

【0053】 (C) 下記の第(1) 項~第(57) 項に 示すオリゴヌクレオチド誘導体 (Ib) またはその塩、 その製造法および用途

(1) 式

[0054]

【化44】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$X^{6}-P=O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{7}-P=O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{8} - P=O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X \longrightarrow O \longrightarrow R^{3}$$

【0055】〔式中、Wは水素原子または保護基を示 し、B¹、B²およびB³はそれぞれ核酸残基を示し、B² でもよく、 X^6 および X^7 はそれぞれOH基、SH基、C $_{1-6}$ アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 X^7 は $_1$ の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、 X^6 および X^7 の少なくとも $_1$ つは置換されていてもよい芳香環基を示し、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原子、 C_{1-6} アルコキシル基または C_{1-6} アルコキシアルキルオキシ基を示し、 R^3 は $_1$ の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、 $_1$ は $_1$ 098の整数を示す。 $_2$ 1で表わされるヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体($_1$ 1b)またはその塩。

(2) Wで表される保護基が、(i)式[0056]【化45]

【0057】(式中、Yは糖残基を示す。)で表される 基、(ii)式 【0058】

【化46】

【0059】(式中、Yは糖残基を示す。)で表される基、(iii)ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-6アルキル基で置換されていてもよいC1-6アルキル基で置換されていてもよいC6-11アリール基、(v)ハロゲン原子またはC1-6アルキル基で置換されていてもよいC7-12アラルキル基、(vi)ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-6アルキルカルボニル基、(vii)フェニルオキシカルボニル基、(vii)C7-12アラルキルーカルボニル基、(ix)ピラニル基、(x)フラニル基、(xi)シリル基、(xii)1ないし3個のメトキシ基で置換されていてもよいトリチル基または(xiii)メトキシ基で置換されていてもよいフェニルキサンテニル基である第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

(3) Wが水素原子または式

[0060]

【化47】

[0061] または [0062] 【化48]

【0063】(式中、Yは糖残基を示す。)で表される 基である第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体ま たはその塩。

- (4) Yで示される糖残基の糖が、①置換されていてもよい単糖類、②置換されていてもよいオリゴ糖および③前配の単糖類または前配のオリゴ糖のグリコシド誘導体からなる群より選ばれたものである第(2)項または第(3)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
- (5) Yで示される糖残基の糖が、(i) 水酸基(好ましくはヘミアセタール性水酸基以外の水酸基)が①ハロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいアシル基、②ハロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ基、フェニル基およびナ
 - フチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいアルキル基および③置換されていてもよいアミノ基から成る群から選ばれる1ないし4個程度の置換基で置換されていてもよい単糖類、
- (ii) 水酸基(好ましくはヘミアセタール性水酸基以外 の水酸基)が①ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニ ル基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいア シル基、②ハロゲン原子、С1-10アルキルカルポニル 基、ニトロ基、C:-10アルキル基、C:-10アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいア ルキル基および30置換されていてもよいアミノ基から成 る群から選ばれる1ないし4個程度の置換基で置換され ていてもよいオリゴ糖または(iii)上記の単糖類また はオリゴ糖の水酸基が非糖成分である-O-R'、-S -R®または-N-R®(式中、R7、R®およびR®はそ れぞれ置換されていてもよい炭化水素基を示す。)で置 40 換されたグリコシド誘導体である第(2)項または第
 - (3) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。
 - (6) 単糖類が5炭糖アルドース、5炭糖ケトース、6 炭糖アルドースまたは6炭糖ケトースである第(4)項 または第(5)項配載のオリゴヌクレオチド誘導体。
 - (7) 5 炭糖アルドースがリボース、アラピノース、キシロースまたはリキソースであり、5 炭糖ケトースがリプロースまたはキシルロースであり、6 炭糖アルドースがアロース、アルトロース、グルコース、マンノース、グロース、イドース、ガラクトースまたはタロースであ
- 50 り、6 炭糖ケトースがプシコース、フルクトース、ソル

ポースまたはタガトースである第(6)項配載のオリゴ ヌクレオチド誘導体。

(8) オリゴ糖がラクトース、α, α-トレハロース、 N-アセチルノイラミニルラクトース、ジフコシルラク トース、フコシルラクトース、ラクツロース、ゲンチア ノース、イソリクノース類、リクノース類、プランテオ ース、スクロース、ピフルコース、1,6-ジグルコシ ルマンニトール、ガラクトシルスクロース6-β-グル コシルマンニトール、ラミナリビオース、イヌロビオー ス類、リコポース、マルトース、イソマルトトリオー 10 ス、メリビオース、ネオビフコース、ネオケストース、 エルロース類、6-α-ガラクトシルガラクトース、コ ージピオース、マルツロース、メレチトース、ツラノー ス、ソホロース、ゲンチオオリゴ糖類、ピシアノース、 プリメベロース、サンプピオース、リコピオース、リコ トリオース、ソラビオース、ストロハントピオース、ジ **ギランドビオース、オドロトリオース、フンギテトラオ** ースおよびβ-1, 3キシロオリゴから成る群から選ば れるものである第(4)項または第(5)項記載のオリ ゴヌクレオチド誘導体。

(9) グリコシド誘導体が、単糖類またはオリゴ糖の水酸基が非糖成分である-O-R'、-S-R®または-N-R®(式中、R'、R®およびR®はそれぞれ置換されていてもよい炭化水素基を示す。)で置換されたものである第(4)項または第(5)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(10) R'、R'およびR'が、それぞれ(i) ハロゲ ン原子、Ct-toアルキルカルボニル基、ニトロ基および C1-10アルコキシ基から成る群から選ばれる1ないし5 個程度の置換基で置換されていてもよいC1-30アルキル 基、 (ii) ハロゲン原子、C:-10 アルキルカルボニル 基、ニトロ基およびC1-10アルコキシ基から成る群から 選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていても よいC2-4アルケニル基、(iii) ハロゲン原子、C1-10 アルキルカルポニル基、ニトロ基およびC1-10アルコキ シ基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基 で置換されていてもよいC2-4アルキニル基、 (iv) ハ ロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル基、ニトロ基、 C1-10 アルキル基およびC1-10 アルコキシ基から成る群 から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されてい てもよいC6-12アリール基、または(v)ハロゲン原 子、C1-10アルキルカルポニル基、ニトロ基、C1-10ア ルキル基および C1-10 アルコキシ基から成る群から選ば れる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい C₁₋₁₄アラルキル基である第(9)項記載のオリゴヌク レオチド誘導体。

(11) グリコシド誘導体がn-オクチルグルコシド、n-オクチルガラクトシド、n-オクチルマンノシド、n-オクチルチオグルコシド、n-オクチルチオガラクトシド、n-オクチルチオマンノシド、ステアリルグリ 50

36

コシド、ステアリルガラクトシド、ステアリルマンノシド、ステアリルチオグリコシド、ステアリルチオガラクトシド、ステアリルチオマンノシド、フェニルグルコシド、フェニルガラクトシドおよびフェニルマンノシドから成る群から選ばれるものである第(4)項または第(5)項配載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(12) 水酸基が置換されていてもよいアミノ基で置換された単糖類が、 C_{1-6} アルキルカルボニル基またはフェニルカルボニル基で2-アミノ基が置換されていてもよいグルコサミンまたはガラクトサミンである第(5)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(13) Wが水素原子または式

[0064]

【化49】

【0065】であって、Yで示される糖残基の糖が、水酸基がC1-10アルキルカルボニル基、フェニルカルボニの ル基またはC1-20アルキル基で置換されていてもよい単糖類、オリゴ糖またはグリコシド誘導体である第(1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(14) 単糖類がガラクトース、マンノース、ガラクト サミンまたはグルコサミンである第(13)項記載のオ リゴヌクレオチド誘導体。

(15) オリゴ糖がメリビオース、ゲンチオビオースまたはイソマルトトリオースである第(13) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(16) グリコシド誘導体がn-オクチルグルコシド、n-オクチルチオグルコシドまたはフェニルグルコシドである第(13)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(17) Wが水素原子または式

[0066]

【化50】

【0067】であって、Yで示される糖残基の糖が、① 水酸基がC1-6アルキルカルポニル基で置換されていてもよいガラクトースまたはマンノース、②水酸基がフェニルカルポニル基で置換されていてもよいメリビオース、ゲンチオビオースまたはイソマルトトリオース、③ n-オクチルグルコシド、n-オクチルチオグルコシドまたはフェニルグルコシド、④C1-16アルキルカルポニル基またはフェニルカルポニル基で置換されていてもよいグルコサミンまたはガラクトサミンである第(1)項配載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(18) Wが水素原子または式

[0068]

【化51】

【0069】であって、Yで示される糖残基の糖がガラ クトース、マンノース、メリビオース、ゲンチオピオー ス、イソマルトトリオース、n-オクチルグルコシド、 n-オクチルチオグルコシド、フェニルグルコシド、ガ ラクトサミン、N-ペンゾイルガラクトサミン、N-ア セチルガラクトサミン、グルコサミン、N-ベンゾイル グルコサミンまたはN-アセチルグルコサミンである第 10 (1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(19) Wが水素原子または式

[0070]

【化52】

【0071】であって、Yで示される糖残基の糖が単糖 類である第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。 (20) 単糖類がガラクトース、マンノース、グルコー スである第(19)項記載のオリゴヌクレオチド誘導

(21) 核酸残基が、ヒポキサンチン-9-イル、グア ニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イルおよびシトシン-1-イルから 成る群から選ばれたものである第(1)項~第(20) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(22) X⁶およびX⁷がそれぞれ①OH基、②SH基、 ノアルキルアミノ基、⑥ハロゲン原子、C1-10アルキル カルポニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、 C1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から 成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換さ れていてもよい C6-11 アリール基、または⑦ C1-6 アル キル基、C2-6アルケニル基、C2-6アルキニル基、C 3-6シクロアルキル基、C5-7シクロアルケニル基、C 7-11 アラルキル基、C6-14 アリール基、C1-6 アルコキ シ基、C₈₋₁₄アリールオキシ基、C₁₋₆アルキルカルボ ニル基、C6-14 アリール-カルポニル基、C1-6 アルカノ 40 イルオキシ基、C6-14アリール-カルポニルオキシ基、 カルボキシル基、C1-6アルコキシ-カルボニル基、カル パモイル基、N-モノ-C1-4アルキルカルパモイル 基、N、N-ジ-C1-4アルキルカルパモイル基、ハロゲ ン原子、モノー、ジーまたはトリーハロゲノーC:-4ア ルキル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ 基、モノー又はジC1-4アルキルアミノ基、OH基およ びニトロ基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の 置換基で置換されていてもよい窒素原子、酸素原子およ び硫黄原子から成る群から選ばれる1ないし4個程度の50 m, p) -アルコキシフェニル基、(o, m, p) -ア

ヘテロ原子と1ないし12個程度の炭素原子を含有する 5ないし13員の芳香複素環である第(1)項~第(2 1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

38

(23) C₆₋₁₁ アリール基がフェニル基またはナフチル 基であり、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環が2-または3-チエニル、2-または3-フ リル、2-または3-ピロリル、2-、3-または4-ピリジル、2-,4-または5-オキサゾリル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-または5-ピラ ゾリル、2-、4-または5-イミダゾリル、3-、4 -または5-イソオキサゾリル、3-, 4-または5-イソチアゾリル、3-または5-(1,2,4-オキサジ アゾリル)、1,3,4-オキサジアゾリル、3-または 5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジア ゾリル、4-または5-(1,2,3-チアジアゾリル)、 1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3-トリアゾリル、 1.2.4-トリアゾリル、1H-または2H-テトラゾ リル、N-オキシド-2-, 3-または4-ピリジル、 2-, 4-または5-ピリミジニル、N-オキシド-2 -, 4-または5-ピリミジニル、チオモルホリニル、 モルホリニル、オキソイミダジニル、ジオキソトリアジ ニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピラニル、チオピ ラニル、1,4-オキサジニル、1,4-チアジニル、 1,3-チアジニル、ピペラジニル、トリアジニル、オ キソトリアジニル、3-または4-ピリダジニル、ピラ ジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、 ベンソフリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサゾリ ②C1-5アルキル基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5モ 30 ル、テトラゾロ〔1,5-b〕ピリダジニル、トリアゾ ロ [4.5-b] ピリダジニル、ペンゾイミダゾリル、 キノリル、イソキノリル、シンノリニル、フタラジニ ル、キナゾリニル、キノキサリニル、インドリジニル、 キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プリニル、プ テリジニル、ジベンゾフラニル、カルパゾリル、アクリ ジニル、フェナントリジニル、クロマニル、ペンゾオキ サジニル、フェナジニル、フェノチアジニルまたはフェ ノキサジニルである第 (22) 項記載のオリゴヌクレオ チド誘導体。

> (24) X⁶およびX⁷がそれぞれOH基、SH基、C 1-5 アルキル基、C1-5 アルコキシ基、C1-5 モノアルキ ルアミノ基、またはハロゲン原子、C1-10アルキルカル ポニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C 1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成 る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換され ていてもよいフェニル基である第(1)項~第(23) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(25) X⁶およびX⁷がそれぞれOH基、SH基、メチ ル基、エチル基、プロピル基、、フェニル基、(o,

ルキルフェニル基、メトキシ基およびエトキシ基からなる群から選ばれたものである第 (1) 項~第 (23) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(26) X⁶およびX⁷がそれぞれOH基、SH基、メチル基、エチル基、プロピル基、フェニル基、(o, m, p) - C₁₋₁₀アルコキシフェニル基、(o, m, p) - C₁₋₁₀アルキルフェニル基、メトキシ基およびエトキシ基からなる群から選ばれたものである第(1) 項~第(23) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(27) X⁶ およびX¹ がそれぞれOH基、SH基、メチ *10* ル基またはフェニル基である第(1)項~第(23)項 記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(28) R¹、R²およびR³がそれぞれ水素原子、OH 基、フルオロ、クロロ、プロモ、メトキシ基、エトキシ 基およびメトキシメチルオキシ基からなる群から選ばれ たものである第(1)項~第(27)項配載のオリゴヌ クレオチド誘導体。

(29) R¹、R²およびR³が水素原子である第(1) 項~第(27) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(30) nが1~38の整数である第(1)項~第(2 209)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(31)式

[0072]

【化53】

$$W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$O \longrightarrow P = O$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{8}-P=O$$

$$O \longrightarrow O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

【0073】〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、 B^1 、 B^2 および B^3 はそれぞれ核酸残基を示し、 B^2 はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、 X^8 は〇H基、S H基、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 R^1 、 R^2 および R^3 はそれぞれ水素原子、O H基、N ロゲン原子、 C_{1-6} アルコキシ基または C_{1-6} アルコキシ基または C_{1-6} アルコキシオキシ基を示し、 R^2 は1 の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、1 は $1\sim98$ の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有する第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

40

(32)式 [0074] 【化54】

【0075】(式中、Wは水素原子または保護基を示し、B¹、B²¹ はB²² およびB³ はそれぞれ核酸残基を示し、B²¹ はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、X⁸ はOH基、SH基、C₁₋₅ アルキル基、C₁₋₆ アルコキシ基、C₁₋₆ モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、R¹、R² およびR³ はそれぞれ水素原子、OH基、ハロゲン原30 子、C₁₋₅ アルコキシ基またはC₁₋₅ アルコキシアルキルオキシ基を示し、R² はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、nは1~98の整数を示す。〕で表わされるヌクレオチド配列を有する第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩。

(33) B^1 、 B^2 および B^3 で表される核酸残基が、ヒポキサンチン-9-イル、グアニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イルおよびシトシン-1-イルから成る群から選ばれたものである第(31) 項または第(32) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(34) X⁸が①OH基、②SH基、③C₁₋₆アルキル 基、④C₁₋₆アルコキシ基、⑤C₁₋₆モノアルキルアミノ 基、⑥ハロゲン原子、C₁₋₁₀アルキルカルボニル基、O H基、ニトロ基、C₁₋₁₀アルキル基、C₁₋₁₀アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいC 6-11アリール基、または⑦C₁₋₆アルキル基、C₂₋₆アル ケニル基、C₂₋₆アルキニル基、C₃₋₆シクロアルキル は、C₂₋₆アルキニル基、C₃₋₆シクロアルキル は、C₂₋₆アルキニル基、C₃₋₆シクロアルキル

50 基、C₅₋₁シクロアルケニル基、C₇₋₁₁アラルキル基、

C6-14アリール基、C1-6アルコキシ基、C6-14アリールオキシ基、C1-6アルキルカルボニル基、C6-14アリールーカルボニル基、C1-6アルカノイルオキシ基、C6-14アリールーカルボニル基、C1-6アルカノイルオキシ基、C6-14アリールーカルボニルオキシ基、カルボキシル基、C1-6アルコキシーカルボニル基、カルバモイル基、N-ビー・アルキルカルバモイル基、N-ビー・フルキルカルバモイル基、ハロゲン原子、モノー、ジーまたはトリーハロゲノー C1-4アルキル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又はジC1-4アルキルアミノ基、OH基および二トロ基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と炭素原子を含有する5ないし13員の芳香複素環である第(31)項または第(32)項記載のオリゴヌクレオチド誘連体。

(35) C₆₋₁₁アリール基がフェニル基またはナフチル 基であり、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環が2-または3-チエニル、2-または3-フ リル、2-または3-ピロリル、2-, 3-または4-ピリジル、2-, 4-または5-オキサゾリル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-または5-ピラ プリル、2-, 4-または5-イミダゾリル、3-, 4 -または5-イソオキサゾリル、3-,4-または5-イソチアゾリル、3-または5-(1,2,4-オキサジ アゾリル)、1.3.4-オキサジアゾリル、3-または 5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジア ゾリル、4-または5-(1,2,3-チアジアゾリル)、 1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3-トリアゾリル、 1,2,4-トリアゾリル、1H-または2H-テトラゾ リル、N-オキシド-2-, 3-または4-ピリジル、 2-, 4-または5-ピリミジニル、N-オキシド-2 -, 4-または5-ピリミジニル、チオモルホリニル、 モルホリニル、オキソイミダジニル、ジオキソトリアジ ニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピラニル、チオピ ラニル、1,4-オキサジニル、1,4-チアジニル、 1,3-チアジニル、ピペラジニル、トリアジニル、オ キソトリアジニル、3-または4-ピリダジニル、ピラ 40 ジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、 ベンソフリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサゾリ ル、テトラゾロ〔1,5-b〕ピリダジニル、トリアゾ ロ (4,5-b) ピリダジニル、ペンゾイミダゾリル、 キノリル、イソキノリル、シンノリニル、フタラジニ ル、キナゾリニル、キノキサリニル、インドリジニル、 キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プリニル、プ テリジニル、ジベンゾフラニル、カルパゾリル、アクリ ジニル、フェナントリジニル、クロマニル、ペンゾオキ サジニル、フェナジニル、フェノチアジニルまたはフェ 50

ノキサジニルである第 (34) 項記載のオリゴヌクレオ チド誘導体。

(36) X⁸が①OH基、②SH基、③C1-5アルキル基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5モノアルキルアミノ基、または⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の個換基で個換されていてもよいフェニル基である第(31)項~第(35)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

42

(37) X⁸がOH基、SH基、メチル基、エチル基、 プロピル基、、フェニル基、(o, m, p) - アルコキ シフェニル基、(o, m, p) - アルキルフェニル基、 メトキシ基およびエトキシ基からなる群から選ばれたも のである第(31)項~第(35)項記載のオリゴヌク レオチド誘導体。

(38) X[®]がOH基、SH基、メチル基、エチル基、 プロピル基、フェニル基、(o, m, p) - C₁-10アル コキシフェニル基、(o, m, p) - C₁-10アルキルフ ェニル基、メトキシ基およびエトキシ基からなる群から 選ばれたものである第(31)項~第(35)項記載の オリゴヌクレオチド誘導体。

(39) X⁸ がOH基、SH基、メチル基またはフェニル基である第(31) 項~第(35) 項記載のオリゴヌクレオチド懸準体。

(40) R¹、R² およびR³がそれぞれ水素原子、OH 基、フルオロ、クロロ、プロモ、メトキシ基、エトキシ 基およびメトキシメチルオキシ基からなる群から選ばれ たものである第 (31) 項~第 (39) 項記載のオリゴ 30 ヌクレオチド誘導体。

(41) R¹、R² およびR³ が水素原子である第(31) 項~第(39) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(42) nが1~38の整数である第(31)項~第

(41) 項記載のいずれかのオリゴヌクレオチド誘導 体。

(43) nが1~28の整数である第(31)項~第 (41)項記載のいずれかのオリゴヌクレオチド誘導 ☆。

(44) nが4~38の整数であり、n-1の繰り返しにおいて、第1番目の X^8 がフェニル基であり、第n-1番目の X^8 がフェニル基である第(32)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(45)式

[0076]

【化55】

【0077】〔式中、Yは糖残基を示し、オリゴヌクレ オチド b1は配列番号: 32、配列番号: 33、配列番 号:35、配列番号:37、配列番号:39、配列番 号:40、配列番号:41、配列番号:42、配列番 号:43、配列番号:44、配列番号:45、配列番 号:46、配列番号:47および配列番号:48から選 ばれるヌクレオチド配列を示す。〕で表される第(1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(46) Yで示される糖残基の糖がガラクトース、マン トリオース、n-オクチルグルコシド、n-オクチルチ オグルコシド、フェニルグルコシド、ガラクトサミン、 N-ペンゾイルガラクトサミン、N-アセチルガラクト サミン、グルコサミン、N-ベンゾイルグルコサミンま たはN-アセチルグルコサミンである第(45)項記載 のオリゴヌクレオチド誘導体。

(47) Yで示される糖残基の糖がメリピオース、ゲン チオピオースまたはN-ペンゾイルガラクトサミンであ る第(45)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

(48) 式

[0078]

*【化56】

44

【0079】〔式中、Yは糖残基を示し、オリゴヌクレ オチドb2は配列番号:32、配列番号:33、配列番 号:35、配列番号:37、配列番号:39、配列番 号:40、配列番号:41、配列番号:42、配列番 ノース、メリビオース、ゲンチオビオース、イソマルト 10 号:43、配列番号:44、配列番号:45、配列番 号:46、配列番号:47および配列番号:48から選 ばれるヌクレオチド配列を示す。〕で表される第(1) 項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

> (49) Yで示される糖残基の糖がガラクトース、マン ノースまたはグルコースである第(48)項記載のオリ ゴヌクレオチド誘導体。

> (50) Yで示される糖残基の糖がガラクトースである 第(48)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体。

[0080] (51)式

[0081] 20 【化57】

$$Q = O = \stackrel{X^{11}}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{|}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{||}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}{\stackrel{|}}$$

【0082】 (式中、Q、B¹、B²、B³、R¹、R²、 R³およびnは第(2)項記載と同意義を示し、X¹¹、 X¹¹およびX⁵¹はそれぞれOまたはSを示し、X⁵¹はn 40 【0083】 の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていても

よく、CPGは固相担体を示す。〕で表される化合物、 または式

【化58】

【0084】(式中、Q、B¹、B²、B³、R¹、R²、R³ およびn は第(2)項記載と同意義を示し、 X^{12} 、 X^{42} および X^{62} はそれぞれ C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルキルオシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 X^{52} はn の繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよく、CPG は固相担体を示す。〕で表される化合物の保護基を除去することを特徴とする第(1)項記載のオリゴヌクレオチド誘導体の製造法。

(52)第(1)項~第(50)項記載のいずれかのオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを特徴とする遺伝子発現抑制剤。

(53) 悪性腫瘍、ウイルス疾患または炎症を引き起こす原因となる遺伝子の発現抑制剤である第(52)項記 30 載の遺伝子発現抑制剤。

(54) 遺伝子発現抑制が、(i) DNAからプレmR NAへの転写の抑制、(ii) プレmRNAから成熟mR NAへのスプライシングの抑制または(iii) 成熱mR NAからタンパク質への翻訳の抑制である第(52) 項 または第(53) 項記載の遺伝子発現抑制剤。

(55) 悪性腫瘍を引き起こす原因となる遺伝子がsrc、fps、yes、ros、myb、myc、erb、rel、mos、abl、ras、fos、fes、fms、sis、raf、neuおよびp53から成る群から選ばれる遺伝子であり、ウイルス疾患を引き起こす原因となる遺伝子がエイズウイルス、インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、ポリオウイルス、ピコルナウイルスおよびアデノウイルスから成る群から選ばれる遺伝子であり、炎症を引き起こす原因となる遺伝子がICAM-1、ELAM-1およびVLAMから成る群から選ばれる遺伝子である第(53)項記載の遺伝子発現抑制剤。

(56) 遺伝子がICAM-1遺伝子である第(52) 項記載の遺伝子発現抑制剤。 (57)第(1)項〜第(50)項記載のいずれかのオリゴヌクレオチド誘導体またはその塩を含有することを特徴とするPTCA後の血管再狭窄抑制剤。

20 【D-1】下記の第(1)項~第(5)項に示す糖誘導体

(1) 式、

[0085]

【化59】

$$Q-O-P-N \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ C-H \\ C H_3 \end{array} \right)_2$$

$$O C H_2 C H_2 C N$$

【0086】 (式中、QはYまたは式

[0087]

【化60】

【0088】で表される基を示し、Yは糖残基を示す。〕で表される糖誘導体。

(2) QがYであり、Yで示される糖残基の糖が①ガラクトース、マンノース、メリビオース、ゲンチオビオース およびイソマルトトリオースまたはこれらの水酸基が C1-5アルキルカルボニル基またはベンゾイル基で置換されているもの、②グルコシドおよびチオグルコシドまたはこれらの水酸基がC1-5アルキルカルボニル基、ベンゾイル基またはC1-20アルキル基で置換されているもの、または③グルコサミンおよびガラクトサミンまたはこれらの水酸基がハロゲン原子で置換されていてもよい C1-5アルキルカルボニル基あるいはベンゾイル基で置換されているものである第(1) 項配載の糖誘導体。

(3) QがYであり、Yで示される糖残基の糖が1, 2, 3, 50 4-0-テトラアセチルガラクトース、1, 2, 3, 4-0-テトラ

アセチルマンノース、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベ ンゾイルグルコシド、1-0-a-オクチル-2,3,4-0-トリベ ンゾイルチオグルコシド、1-0-フェニル-2,3,4-0-トリ ベンゾイルグルコシド、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-ベンゾイルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N -アセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリペ ンゾイル, 2-N-トリフルオロアセチルグルコサミン、へ オピオースまたはオクタペンゾイルイソマルトトリオー スである第(1)項記載の糖誘導体。

(4) Qが式

[0089]

【化61】

【0090】〔式中、Yは糖残基を示す。〕で表される 20 るものである第(1)項記載の糖誘導体。 基であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基がC1-5ア ルキルカルポニル基で置換されていてもよい単糖類であ る第(1)項記載の糖誘導体。

(5) Qが式

[0091]

【化62】

【0092】〔式中、Yは糖残基を示す。〕で表される 基であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基がC1-5ア ルキルカルボニル基で置換されていてもよいガラクトー ス、マンノースまたはグルコースである第(1)項記載 の糖誘導体。

【0093】 (D-2) 下記の第(1) 項~第(7) 項 に示す糖誘導体

(1) 式、

[0094]

【化63】

$$Q-O-P-N \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \end{array} \right)_2$$

【0095】 〔式中、QはYまたは式

[0096]

【化64】

【0097】で表される基を示し、Yは糖残基を示し、 X12はC1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C1-5モ ノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環 基を示す。〕で表される糖誘導体。

(2) QがYであり、Yで示される糖残基の糖が①ガラ **プタベンソイルメリビオース、ヘプタベンソイルゲンチ 10 クトース、マンノース、メリビオース、ゲンチオピオー** スおよびイソマルトトリオースまたはこれらの水酸基が C1-6アルキルカルポニル基またはペンゾイル基で置換 されているもの、

> ②グルコシドおよびチオグルコシドまたはこれらの水酸 基がC1-5アルキルカルポニル基、ベンゾイル基または C1-20アルキル基で置換されているもの、または

> ③グルコサミンおよびガラクトサミンまたはこれらの水 酸基がハロゲン原子で置換されていてもよい C1-5 アル キルカルボニル基あるいはベンゾイル基で置換されてい

(3) QがYであり、Yで示される糖残基の糖が1,2,3, 4-0-テトラアセチルガラクトース、1,2,3,4-0-テトラ アセチルマンノース、1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリベ ンゾイルグルコシド、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベ ンゾイルチオグルコシド、1-0-フェニル-2, 3, 4-0-トリ ベンゾイルグルコシド、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-ベンゾイルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N -アセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-30 トリフルオロアセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリベ ンソイル、2-N-トリフルオロアセチルグルコサミン、ヘ プタベンゾイルメリビオース、ヘプタベンゾイルゲンチ オピオースまたはオクタベンゾイルイソマルトトリオー スである第(1)項記載の糖誘導体。

(4) QがYであり、Yで示される糖残基の糖が1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリペンゾイルグルコシドまたは1-0 -n-オクチル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルチオグルコシドで ある第(1)項記載の糖誘導体。

(5) Qが式

[0098]

【化65】

【0099】(式中、Yは糖残基を示す。)で表される 基であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基がC1-5ア ルキルカルポニル基で置換されていてもよい単糖類であ る第(1)項記載の糖誘導体。

50 (6) Qが式

[0100] 【化66]

【0101】(式中、Yは糖残基を示す。)で表される基であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基が C_{1-6} アルキルカルポニル基で置換されていてもよいガラクトース、マンノースまたはグルコースである第(1)項記載 10の糖誘導体。

(7) X^{12} が C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} モノアルキルアミノ基、またはハロゲン原子、 C_{1-10} アルキルカルボニル基、OH、ニトロ基、 C_{1-10} アルキル基、 C_{1-10} アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる 1 ないし 5 個程度の置換基で置換されていてもよい置換されていてもよいフェニル基である第(1)項~第(6)項記載の糖誘導体。

【0102】 (D-3) 下記の第(1) 項~第(4) 項 に示す糖誘導体

(1) 式

[0103]

【化67】

$$Y-O-CH_2$$

 $HC-O-R^{-0}$
 $Y-O-CH_2$

【0104】〔式中、Yは糖残基を示す。〕で表される 糖誘導体。

- (2) Yで示される糖残基の糖が単糖類である第(1) 項記載の糖誘導体。
- (3) Yで示される糖残基の糖が水酸基がC1-6アルキルカルポニル基で置換されていてもよいガラクトース、マンノースまたはグルコースである第(1)項記載の糖 誘導体。
- (4) Yで示される糖残基の糖が水酸基がC1-6アルキルカルポニル基で置換されていてもよいガラクトースである第(1)項記載の糖誘導体。
- [E] 下記の第 (1) 項~第 (8) 項に示すヌクレオチド誘導体

(1) 式

[0105]

(化68]

$$\begin{array}{c}
W-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1} \\
O \longrightarrow R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \longrightarrow H_{3} \\
C \longrightarrow H_{3}
\end{array}$$

50 t水<mark>案原子</mark>また

【0106】〔式中、Wは水素原子または保護基を示し、 B^1 は核酸残基を示し、 R^1 は水素原子、OH基、ハロゲン原子、 C_{1-5} アルコキシ基または C_{1-5} アルコキシアルキルオキシ基を示す。〕で表されるヌクレオチド誘導体。

(2) Wが水素原子、式

[0107]

【化69】

【0108】または

[0109]

【化70】

【0110】〔式中、Yは糖残基を示し、X¹はOH 20 基、SH基、C₁₋₅アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基、C ₁₋₆モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示す。〕で表される第(1)項記載のヌクレ オチド誘導体。

(3) Wが水素原子または式

[0111]

【化71】

30 【0112】であり、Yで示される糖残基の糖が①ガラクトース、マンノース、メリビオース、ゲンチオビオースおよびイソマルトトリオースまたはこれらの水酸基が C1-5アルキルカルボニル基またはベンゾイル基で置換されているもの、②グルコシドおよびチオグルコシドまたはこれらの水酸基がC1-5アルキルカルボニル基、ベンゾイル基またはC1-20アルキル基で置換されているもの、または③グルコサミンおよびガラクトサミンまたはこれらの水酸基がハロゲン原子で置換されていてもよい C1-6アルキルカルボニル基あるいはベンゾイル基で置 後されているものである第 (1) 項記載のヌクレオチド 誘導体。

- (4) Wが水素原子または式
- [0113]

【化72】

【0 1 1 4】であり、Yで示される糖残基の糖が1,2,3, 4-0-テトラアセチルガラクトース、1,2,3,4-0-テトラ 50 アセチルマンノース、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベ

ンゾイルグルコシド、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベンゾイルチオグルコシド、1-0-フェニル-2,3,4-0-トリベンゾイルグルコシド、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-ベンゾイルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-トリフルオロアセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルグルコサミン、ヘプタベンゾイルメリピオース、ヘプタベンゾイルゲンチオピオースまたはオクタベンゾイルイソマルトトリオー 10スである第(1)項配載のヌクレオチド誘導体。

(5) Wが水素原子または式

[0115]

【化73】

【0 1 1 6】であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基 ど)、ニトロ基などで置換されていてもよい C_{1-6} アルギルカルボニル基で置換されていてもよい 20 ギル基(例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i- 単糖類である第(1)項記載のヌクレオチド誘導体。 プロピル、n-プチル、tert -プチルなど)、(iv)ハ

(6) Wが水素原子または式

[0117]

【化74】

【0118】であり、Yで示される糖残基の糖が水酸基 がガラクトース、マンノースまたはグルコースである第 *30*

- (1) 項記載のヌクレオチド誘導体。
- (7) X¹が①OH基、②SH基、③C1-6アルキル基、 ④C1-6アルコキシ基、⑤C1-6モノアルキルアミノ基、 または⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、 OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキ シ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ば れる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい フェニル基である第(1)項~第(6)項配載のヌクレ オチド誘導体。
- (8) X¹ がOH基、SH基、メチル基またはフェニル 40 基である第(1)項~第(6)項記載のヌクレオチド誘 導体。

【0119】本明細書において、Wは水素原子または保 護基を示す。Wで表される保護基としては、OH基を保 護しうる基であれば何れの基であってもよい。例えば、

(i) 式

[0120]

【化75】

【0 1 2 1】 (式中、Yは糖残基を示し、X 1 はOH基、SH基、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6 モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示す。)で表される基、(ii)式

[0122]

【化76】

【0123】(式中、Yは糖残基を示し、X1はOH 基、SH基、Cューッアルキル基、Cューッアルコキシ基、C 1-6 モノアルキルアミノ基または置換されていてもよい 芳香環基を示す。) で表される基、 (iii) ハロゲン原 子(例えば、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードな ど)、ニトロ基などで置換されていてもよい C1-6 アル プロピル、n-プチル、tert-プチルなど)、(iv) ハ ロゲン原子(例えば、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨー ドなど)、C1-6アルキル基(例えば、メチル、エチ ル、nープロピル、iープロピル、nープチル、tertー プチルなど)、フェニル基、ニトロ基などで置換されて いてもよいC6-11アリール基(例えば、フェニル、ナフ チルなど)、(v)ハロゲン原子(例えば、フルオロ、 クロロ、プロモ、ヨードなど)、C1-6アルキル基(例 えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、 n-プチル、tert-プチルなど)、フェニル基、ニトロ 基などで置換されていてもよいC1-12アラルキル基(例 えば、ベンジルなど)、(vi)ハロゲン原子(例えば、 フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードなど)などで置換さ れていてもよいC:-。アルキルカルポニル基(例えば、 ホルミル、メチルカルボニル、エチルカルボニルな ど)、(vii)フェニルオキシカルボニル基(例えば、 ベンズオキシカルポニルなど)、(viii)C₇₋₁₂アラル キルーカルボニル基(例えば、ベンジルオキシカルボニ ルなど)、(ix) ピラニル基、(x) フラニル基、(x i) シリル基、 (xii) 1ないし3個のメトキシ基などで 置換されていてもよいトリチル基(例えば、トリチル、 メトキシトリチル、ジメトキシトリチル、トリメトキシ トリチルなど)、(xiii)メトキシ基などで置換されて いてもよいフェニルキサンテニル基(例えば、フェニル キサンテニル、メトキシフェニルキサンテニルなど) な どが用いられる。

【0124】本明細書において、Yは糖残基を示す。Yで表される糖残基の糖としては、それ自体公知のものが用いられ、化学合成されたものであってもよいし、天然のものであってもよい。具体的には、関換されていても

53 よい単糖類またはその縮合体などが用いられる。該単糖 類としては、例えば置換されていてもよい5炭糖アルド ース(例えば、リポース、アラピノース、キシロース、 リキソースなど)、5炭糖ケトース(例えば、リプロー ス、キシルロースなど)、6炭糖アルドース(例えば、 アロース、アルトロース、グルコース、マンノース、グ ロース、イドース、ガラクトース、タロースなど)、6 炭糖ケトース(例えば、プシコース、フルクトース、ソ ルポース、タガトースなど) などが用いられる。該単糖 類は、例えば水酸基が通常1ないし4個程度の置換基で 10 置換されていてもよい。この置換基としては、例えば、 置換されていてもよいアシル基、置換されていてもよい アルキル基、置換されていてもよいアミノ基などが挙げ られる。該置換されていてもよいアシル基のアシル基と しては、C1-10アルキルカルポニル基(例えば、ホルミ ル、アセチル、エチルカルポニルなどのC1-6アルキル カルポニル基)、フェニルカルポニル基、C1-10 アラル キルカルボニル基(例えば、ペンジルカルボニル基な ど)、C1-10 アルコキシカルボニル基(例えば、メトキ シカルポニル、エトキシカルポニル、n-プロポキシカ ルポニルなど)、フェニルオキシカルボニル基(例え ば、ベンズオキシカルポニル基など)、ナフチルオキシ カルポニル基、Cィーロアラルキルオキシカルポニル基 (例えば、ベンジルオキシカルポニル基など)、アリル スルフェニル基(例えば、フェニルスルフェニル、ナフ チルスルフェニルなど) などが用いられる。該アシル基 としては、例えばC1-10アシル基などが好ましく、例え ばC1-10アルキルカルポニル基(例えば、ホルミル、ア セチル、エチルカルボニルなどのC1-6アルキルカルボ ニル基)、フェニルカルポニル基、ベンジルカルポニル 基などが好ましい。該アシル基の置換基としては、例え ば、ハロゲン原子(例えば、フルオロ、クロロ、プロ モ、ヨードなど)、C1-10アルキルカルポニル基(例え ば、ホルミル、メチルカルボニル、エチルカルボニルな ど)、ニトロ基、C1-10アルキル基(例えば、メチル、 エチルなど)、C1-10アルコキシ基(例えば、メトキ シ、エトキシなど)、フェニル基、ナフチル基などが用 いられ、置換基の数は通常1ないし5個程度、好ましく は1ないし3個程度である。該置換されていてもよいア ルキル基のアルキル基としては、例えばC1-20アルキル 基(例えば、メチル、エチル、n-プロピル、1-プロ ピル、n-プチル、n-ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n-オクチルなど)、好ましくはC1-6アル キル基(例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、nープチル、nーペンチル、nーヘキシルな ど)が用いられる。このアルキル基の置換基としては、 例えばハロゲン原子(例えば、フルオロ、クロロ、プロ モ、ヨードなど)、C1-10アルキルカルポニル基(例え

は、ホルミル、アセチル、エチルカルポニルなどのC

ル基(例えば、メチル、エチルなど)、C:-10 アルコキ シ基(例えば、メトキシ、エトキシなど)、フェニル 基、ナフチル基などが用いられ、置換基の数は通常1な いし5個程度、好ましくは1ないし3個程度である。該 置換されていてもよいアミノ基としては、例えば、式-NR'R'(式中、R'およびR'はそれぞれ水素原子、置 換されていてもよいアシル基または置換されていてもよ いアルキル基を示す。)で表される基などが用いられ る。R'およびR5で表される置換されていてもよいアシ ル基および置換されていてもよいアルキル基としては、 前記と同様のものが用いられる。このアミノ基の置換の 位置は、単糖類の2位が好ましい。このように、水酸基 がアミノ基で置換された単糖類は、いわゆるアミノ糖で ある。このようなアミノ糖としては、具体的には、例え ばアミノ基が上記のR'または(および) R5で置換され ていてもよいグルコサミン、ガラクトサミン、N-メチ ルグルコサミン、3-アミノ-3-デオキシグルコー ス、グロサミン、ネオサミンB、ネオサミンC、フコサ ミン、ラムノサミン、アミノマンヌロン酸、キノポサミ ンなどが好ましい。具体的には、例えばC1-8アルキル カルボニル基、フェニルカルボニル基などで2-アミノ 基が置換されていてもよいグルコサミンまたはガラクト サミン(例えば、グルコサミン、ガラクトサミン、N-アセチルグルコサミン、N-アセチルガラクトサミン、 N-ペンゾイルグルコサミン、N-ペンゾイルガラクト サミンなど) などが好ましく、特にグルコサミン、N-アセチルグルコサミン、N-ベンゾイルグルコサミン、 N-ペンゾイルガラクトサミンなどが好ましい。上記し た単糖類の中でも、例えば5炭糖アルドース(例えば、 リポース、アラビノースなど)、6炭糖アルドース(例 えば、グルコース、マンノース、ガラクトースなど) な どがより好ましい。特に、ガラクトース、マンノース、 グルコースなどが好適である。単糖類の水酸基の置換基 としては、例えばC1-10アルキルカルボニル基(例え ば、ホルミル、アセチル、エチルカルポニルなどのC 1-6 アルキルカルポニル基)、フェニルカルポニル基な どのアシル基やC:-20アルキル基(例えば、メチル、エ チル、nープロピル、iープロピル、nープチル、nー ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n-オクチル など) などが好ましい。式(I)中のYの単糖類として は、具体的には水酸基がC1-6アルキルカルポニル基で 置換されていてもよい6炭糖アルドースなどが特に好ま しい。より具体的には、例えばガラクトース、マンノー ス、1.2.3.4-0-テトラアセチルガラクトース、1,2,3,4 -0-テトラアセチルマンノース、グルコサミン、N-ア セチルグルコサミン、N-ベンゾイルグルコサミン、N ベンゾイルガラクトサミンなどが好ましい。

【0125】該単糖類の縮合体としては、例えば置換さ れていてもよいオリゴ糖、グリコシド誘導体などが用い られる。該オリゴ糖としては、例えば、前配の単糖類が 1-6 アルキルカルポニル基)、ニトロ基、C1-10 アルキ 50

2ないし15個、好ましくは2ないし8個が縮合したも のなどが用いられるが、例えば前記の単糖類が2ないし 5個、好ましくは2ないし3個が縮合したものなども用 いられる。具体的には、天然に遊離状および配糖体の構 成成分として存在しているものなどが用いられる。例え ぱ、(1) 動物界に存在しているラクトース、 α , α -トレハロース、N-アセチルノイラミニルラクトース、 ジフコシルラクトース、フコシルラクトース、ラクツロ ースなど、(2)植物界に存在しているゲンチアノー ス、イソリクノース類、リクノース類、プランテオー ス、スクロース、ピフルコース、1,6-ジグルコシル マンニトール、ガラクトシルスクロース6-8-グルコ シルマンニトール、ラミナリピオース、イヌロピオース 類、リコポース、マルトース、イソマルトトリオース、 メリビオース、ネオビフコース、ネオケストース、エル ロース類、6-α-ガラクトシルガラクトース、コージ ピオース、マルツロース、メレチトース、ツラノースな ど、(3)配糖体の構成成分として存在しているソホロ ース、ゲンチオオリゴ糖類、ビシアノース、プリメベロ ース、サンプピオース、リコピオース、リコトリオー ス、ソラピオース、ストロハントピオース、ジギランド ビオース、オドロトリオース、フンギテトラオース、β -1, 3キシロオリゴ糖類などが用いられる。なかで も、例えばゲンチオピオース、メリピオース、イソマル トトリオースなどが好ましい。上記オリゴ糖は、例えば 水酸基が置換されていてもよい。この置換基としては、 前記の単糖類の置換基と同様のもの、例えば置換されて いてもよいアシル基、置換されていてもよいアルキル 基、置換されていてもよいアミノ基などが用いられる。 該グリコシド誘導体としては、前配の単糖類若しくはオ リゴ糖の水酸基が非糖成分であるアグリコンで置換され たグリコシド誘導体(例えば、Oーグリコシド誘導体、 S-グリコシド誘導体若しくはN-グリコシド誘導体) などが用いられる。該アグリコンとしては、例えば一〇 - R'、- S - R[®]、- N - R[®](式中、R'、R[®]および R®はそれぞれ置換されていてもよい炭化水素基を示 す。) などが用いられる。R1、R8およびR9で表され る置換されていてもよい炭化水素基の炭化水素基として は、例えばアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、 アリール基、アラルキル基などが用いられる。アルキル 基としては、例えばC:-soアルキル基(例えば、メチ ル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-プチ ル、nーペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n-オクチル、ステアリルなど)、特にC1-20アルキル基 (例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピ ル、nープチル、n-ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘ プチル、n-オクチル、ステアリルなど) などが好まし い。アルケニル基としては、例えばC2-4アルケニル基 (例えば、アリル、プロペニルなど) などが用いられ る。アルキニル基としては、例えば C_{2-4} アルキニル基 50 -オクチルグルコシド)、n-oct-SGlc(n,

(例えば、エチニル、プロピニルなど) などが用いられ る。アリール基としては、例えばフェニル基、ナフチル 基などのC6-12アリール基などが用いられる。アラルキ ル基としては、例えばC1-14アラルキル基(例えば、ベ ンジル、フェニルエチル、ナフチルメチル、ナフチルエ チルなど) などが用いられる。上記アルキル基、アルケ ニル基およびアルキニル基の置換基としては、例えばハ ロゲン原子(例えば、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨー ドなど)、C1-10 アルキルカルポニル基 (例えば、ホル ミル、アセチル、エチルカルポニルなど)、ニトロ基、 C1-10 アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシな ど) などが用いられる。置換基の数は通常1ないし5個 程度、好ましくは1ないし3個程度である。上記アリー ル基およびアラルキル基の置換基としては、例えばハロ ゲン原子(例えば、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨード など)、C1-10アルキルカルボニル基(例えば、ホルミ ル、アセチル、エチルカルポニルなど)、ニトロ基、C 1-10 アルキル基 (例えば、メチル、エチルなど)、 C 1-10 アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシなど) などが用いられる。置換基の数は通常1ないし5個程 度、好ましくは1ないし3個程度である。R'、R*およ びR%としては、それぞれC1-30アルキル基(例えば、 メチル、エチル、n-プロピル、1-プロピル、n-プ チル、n-ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n -オクチル、ステアリルなど)、C₆₋₁₂アリール基(例 えば、フェニル基、ナフチル基など) などが好ましい。 該グリコシド誘導体としては、具体的には、例えばn-オクチルグルコシド、n-オクチルガラクトシド、n-オクチルマンノシド、n-オクチルチオグルコシド、n -オクチルチオガラクトシド、n-オクチルチオマンノ シド、ステアリルグリコシド、ステアリルガラクトシ ド、ステアリルマンノシド、ステアリルチオグリコシ ド、ステアリルチオガラクトシド、ステアリルチオマン ノシド、フェニルグルコシド、フェニルガラクトシド、 フェニルマンノシドなどが好ましい。上記したなかで も、Yで表される糖残基の糖としては、例えばGal (ガラクトース)、Man (マンノース)、Glu (グ ルコース)、n-oct-Glc(n-オクチルグルコ シド)、n-oct-SG1c(n、-オクチルーチオ グルコシド)、PhGlc (フェニルグルコシド)、P hGal (フェニルガラクトシド)、GalN (ガラク トサミン)、N-AcGal (N-アセチルガラクトサ ミン)、N-BzGal (N-ペンゾイルガラクトサミ ン)、GuIN (グルコサミン)、N-AcGul (N -アセチルグルコサミン)、Mel(メリピオース)、 Gen (ゲンチオピオース)、Iso (イソマルトトリ オース) などが好ましい。特に、本発明のオリゴヌクレ オチド誘導体(Ia)においては、Gal(ガラクトー ス)、Man (マンノース)、n-oct-Glc (n ーオクチルーチオグルコシド)、PhG1c(フェニルグルコシド)、PhGa1 (フェニルガラクトシド)、GalN (ガラクトサミン)、NーAcGal (Nーアセチルガラクトサミン)、NーBzGal (Nーペンゾイルガラクトサミン)、GulN (グルコサミン)、NーAcGul (Nーアセチルグルコサミン)、Mel (メリビオース)、Gen (ゲンチオビオース)、Is o (イソマルトトリオース) などが好適である。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体 (Ib) においては、Mel (メリビオース)、Gen (ゲンチオビオース)、N 10ーBzGal (Nーペンゾイルガラクトサミン) などが好適である。

【0126】本明細盤において、X¹はOH基、SH 基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、C1-5モノ アルキルアミノ基または假換されていてもよい芳香環基 を示す。該C1-6アルキル基としては、例えばメチル、 エチル、n-プロピル、1-プロピル、n-ブチル、1 -ブチル、tert-プチルなどが用いられる。 該C 1-6アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキ シ、プロポキシなどが用いられる。該C1-5モノアルキ 20 ルアミノ基としては、メチルアミノ、エチルアミノ、n - プロピルアミノなどが用いられる。該置換されていて もよいフェニル基の置換基としては、例えばハロゲン原 子(例えば、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードな ど)、C1-10アルキルカルポニル基(例えば、ホルミ ル、アセチル、エチルカルポニルなどのC1-6アルキル カルポニル基)、〇H、ニトロ基、С 1-10 アルキル基 (例えば、メチル、エチルなど)、C1-10 アルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロピル、1-プ ロピル、nープチル、iープチル、tertープチルな ど)、フェニル基、ナフチル基などが用いられ、置換基 の数は通常1ないし5個程度、好ましくは1ないし3個 程度である。該芳香環基としては、例えばアリール基、 芳香族複素環基などが用いられる。

【0127】アリール基としては、例えばCe-11アリー ル基(例えば、フェニル基、ナフチル基など)などが用 いられ、特にフェニル基が好適である。アリール基の置 換基としては、例えばハロゲン原子(例、フルオロ、ク ロロ、プロモ、ヨードなど)、C1-10アルキルカルボニ ル基 (例、ホルミル、アセチル、プロピオニル、n-プチ リル、iso-プチリルなど)、OH基、ニトロ基、C1-10 アルキル基(例、メチル、エチル、プロピル、イソプロ ピル、プチル、イソプチル、sec-プチル、tert-プチル など)、C1-10アルコキシ基(例、メトキシ、エトキ シ、プロポキシ、iso-プロポキシ、ロープトキシ、iso-ブ トキシ、sec-プトキシ、tert-プトキシなど)、フェニ ル基、ナフチル基などが挙げられる。 置換基の数は1な いし5個程度、好ましくは1ないし3個程度である。芳 香族複素環基としては、例えば窒素原子、酸素原子およ び硫黄原子から成る群から選ばれる1ないし4個程度の 50 チル、シクロペンチル、シクロヘキシルなど)、Cs-7

58

ヘテロ原子と1ないし12個程度の炭素原子とを含有す る5ないし13員の芳香族複素環基などが用いられ、特 に5ないし9員の芳香族複案環基などが好適である。例 えば2-または3-チエニル、2-または3-フリル、 2-または3-ピロリル、2-、3-または4-ピリジ ル、2-,4-または5-オキサゾリル、2-,4-ま たは5-チアゾリル、3-,4-または5-ピラゾリ ル、2-, 4-または5-イミダゾリル、3-, 4-ま たは5-イソオキサゾリル、3-,4-または5-イソ チアゾリル、3-または5-(1,2,4-オキサジアゾ リル)、1,3,4-オキサジアゾリル、3-または5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジアゾリ ル、4-または5-(1,2,3-チアジアゾリル)、1,2.4-トリアゾリル、1H-または2H-テトラゾリ ルなどの1ないし4個程度の炭素原子以外に酸素原子、 硫黄原子、窒素原子などから選ばれたヘテロ原子を1な いし4個含む5員の芳香族複素環基、例えばN-オキシ ドー2-, 3-または4-ピリジル、2-, 4-または 5-ピリミジニル、N-オキシド-2-, 4-または5 - ピリミジニル、チオモルホリニル、モルホリニル、オ キソイミダジニル、ジオキソトリアジニル、ピロリジニ ル、ピペリジニル、ピラニル、チオピラニル、1,4-オキサジニル、1,4-チアジニル、1,3-チアジニ ル、ピペラジニル、トリアジニル、オキソトリアジニ ル、3-または4-ピリダジニル、ピラジニル、N-オ キシドー3-または4-ピリダジニルなどの2ないし5 個程度の炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子、窒素原子 などから選ばれたヘテロ原子を1ないし4個含む6員の 芳香族複素環基、例えばペンゾフリル、ペンゾチアゾリ ル、ペンゾオキサゾリル、テトラゾロ〔1,5-b〕ピ リダジニル、トリアゾロ〔4,5-b〕 ピリダジニル、 ベンゾイミダゾリル、キノリル、イソキノリル、シンノ リニル、フタラジニル、キナゾリニル、キノキサリニ ル、インドリジニル、キノリジニル、1,8-ナフチリ ジニル、プリニル、プテリジニル、ジベンゾフラニル、 カルパゾリル、アクリジニル、フェナントリジニル、ク ロマニル、ペンゾオキサジニル、フェナジニル、フェノ チアジニル、フェノキサジニルなどの1ないし8個程度 の炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子、窒素原子などか ら選ばれたヘテロ原子を1ないし4個含む5ないし9員 の芳香族複素環基などが挙げられる。該芳香族複素環基 が有していてもよい置換基としては、例えばC1-6アル キル(例、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 プチル、イソプチル、sec-プチル、tert-プチルな ど)、C2-6アルケニル(例、ピニル、1-メチルピニ ル、1-プロペニル、アリルなど)、 C2-6アルキニル (例、エチニル、1-プロピニル、プロパルギルなど)、 C₃₋₆シクロアルキル(例、シクロプロピル、シクロブ シクロアルケニル(例、シクロペンテニル、シクロヘキ セニルなど)、C₇₋₁₁アラルキル(例、ペンジル、α-メチルペンジル、フェネチルなど)、C 6-14 アリール (例、フェニル、ナフチルなど)、 C 1-6 アルコキシ (例、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、Iso-プロポキ シ、n-プトキシ、iso-プトキシ、sec-プトキシ、tert-プトキシなど)、C6-14 アリールオキシ(例、フェノキ シなど)、C1-6アルキルカルボニル(例、ホルミル、 アセチル、プロピオニル、n-プチリル、iso-プチリルな ど)、C6-14 アリール-カルポニル (例、ベンゾイルな 10 ど)、C1-6アルカノイルオキシ(例、ホルミルオキ シ、アセチルオキシ、プロピオニルオキシ、n-プチリル オキシ、iso-プチリルオキシなど)、C6-14アリール-カルポニルオキシ(例、ベンゾイルオキシなど)、カル ポキシル、C:-6アルコキシ-カルポニル(例、メトキシ カルポニル、エトキシカルポニル、n-プロポキシカルボ ニル、iso-プロポキシカルボニル、n-プトキシカルボニ ル、イソプトキシカルポニル、tert-プトキシカルポニ ルなど)、カルパモイル基、N-モノ-C1-4アルキル カルバモイル (例、N-メチルカルバモイル、N-エチルカ ルバモイル、N-プロピルカルバモイル、N-イソプロピル カルバモイル、N-プチルカルバモイルなど)、N,N-ジ-C:-4アルキルカルパモイル (例、N,N-ジ メチルカ ルパモイル、N, N-ジエチルカルパモイル、N, N-ジプロピ ルカルパモイル、N, N-ジプチルカルパモイルなど)、ハ ロゲン原子(例、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードな ど)、モノー,ジーまたはトリーハロゲノーC1-4アル キル(例、クロロメチル、ジクロロメチル、トリフルオ ロメチル、トリフルオロエチルなど)、オキソ基、アミ ジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又はジC1-4アル キルアミノ基(例、メチルアミノ、エチルアミノ、プロ ピルアミノ、イソプロピルアミノ、プチルアミノ、ジメ チルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジイ ソプロピルアミノ、ジブチルアミノなど)、OH基、ニ トロ基などが挙げられる。置換の数は1ないし6個程 度、好ましくは1ないし3個程度である。X1として は、例えば〇H基、SH基、メチル基、エチル基、n-プロピル基、フェニル基、 (o, m, p) - C1-10 アル コキシフェニル基、(o, m, p) - C₁₋₁₀ アルキルフ ェニル基、メトキシ、エトキシなどが好ましい。特に、 OH基、SH基、メチル基、フェニル基などが好適であ

【0128】本明細書において、QはY(Yは糖残基を示す。)または式

【0129】 【化77】

Y-O-CH₂ HC-

60 【0130】〔式中、Yは糖残基を示す。〕で表される 基を示す。Yで表される糖残基としては、前配のものと 同様のものが用いられる。本明細書において、BI、 B²、B²¹、B²²およびB³は、それぞれ核酸残基を示 す。 飯核酸残基としては、例えばヒポキサンチン-9-イル、グアニン-9-イル、アデニン-9-イル、ウラ シルー1ーイル、チミン-1-イル、シトシン-1-イ ルなどが用いられる。B2はnの繰り返しにおいてそれ ぞれ同一または異なっていてもよい。B¹、B²、B²¹、 B²²およびB³は、製造するオリゴヌクレオチド配列に 応じて、適当に選択することができる。X2、X3、 X⁶、X⁷およびX⁸はそれぞれOH基、SH基、C₁₋₆ア ルキル基、C1-5アルコキシ基、C1-5モノアルキルアミ ノ基または置換されていてもよい芳香環基を示し、 X³、X¹、X³はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一ま たは異なっていてもよい。X'およびX⁵はそれぞれOH 基、SH基、C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基また はC1-5モノアルキルアミノ基を示し、X5はnの繰り返 しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよい。X ²、X³、X⁴、X⁵、X⁶、X⁷およびX⁸で表されるC₁₋₆ アルキル基としては、例えばメチル、エチル、n-プロ ピル、i-プロピル、n-プチル、i-プチル、ter t-プチルなどが用いられる。 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、X6、X⁷およびX⁸で表されるC₁₋₅アルコキシ基として は、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシなどが用い られる。X²、X³、X⁴、X⁶、X⁶、X⁷およびX⁸で表 されるC1-6モノアルキルアミノ基としては、メチルア ミノ、エチルアミノ、nープロピルアミノなどが用いら れる。該置換されていてもよいフェニル基の置換基とし ては、例えばハロゲン原子(例えば、フルオロ、クロ ロ、プロモ、ヨードなど)、C1-10アルキルカルポニル 基(例えば、ホルミル、アセチル、エチルカルポニルな どのC:-6アルキルカルポニル基)、OH基、ニトロ 基、C1-10アルキル基(例えば、メチル、エチルな ど)、C1-10アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキ シ、nープロピル、iープロピル、nープチル、iープ チル、tert‐プチルなど)、フェニル基、ナフチル 基などが用いられ、置換基の数は通常1ないし5個程 度、好ましくは1ないし3個程度である。X²、X³、X 6、X1およびX8で表される置換されていてもよい芳香 環基の芳香環基としては、例えばアリール基、芳香族複 **素環基などが用いられる。該アリール基としては、例え** ばC6-11アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基 など) などが用いられ、特にフェニル基が好適である。 該アリール基の置換基としては、例えばハロゲン原子 (例、フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードなど)、 C 1-10 アルキルカルポニル基(例、ホルミル、アセチル、 プロピオニル、n-プチリル、iso-プチリルなど)、OH 基、ニトロ基、C1-10アルキル基(例、メチル、エチ 50 ル、プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル、se

c-プチル、tert-プチルなど)、C1-10アルコキシ基 (例、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、iso-プロポキ シ、ロープトキシ、iso-プトキシ、sec-プトキシ、tert-プトキシなど)、フェニル基、ナフチル基などが挙げら れる。置換基の数は1ないし5個程度、好ましくは1な いし3個程度である。該芳香族複素環基としては、例え ば窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る群から選 ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ないし12個 程度の炭素原子とを含有する5ないし13員の芳香族複 素環基などが用いられ、特に5ないし9員の芳香族複素 10 ベンジル、α-メチルベンジル、フェネチルなど)、C 環基などが好適である。例えば2-または3-チエニ ル、2-または3-フリル、2-または3-ピロリル、 2-, 3-または4-ピリジル、2-, 4-または5-オキサゾリル、2-,4-または5-チアゾリル、3 -. 4-または5-ピラゾリル、2-, 4-または5-イミダゾリル、3-,4-または5-イソオキサゾリ ル、3-,4-または5-イソチアゾリル、3-または 5-(1,2,4-オキサジアゾリル)、1,3,4-オキサ ジアゾリル、3-または5-(1,2,4-チアジアゾリ 2,3-チアジアゾリル)、1,2,5-チアジアゾリル、 1,2,3-トリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、1 H-または2H-テトラゾリルなどの1ないし4個程度 の炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子、窒素原子などか ら選ばれたヘテロ原子を1ないし4個含む5員の芳香族 複素環基、例えばN-オキシド-2-, 3-または4-ピリジル、2-, 4-または5-ピリミジニル、N-オ キシドー2-, 4-または5-ピリミジニル、チオモル ホリニル、モルホリニル、オキソイミダジニル、ジオキ ソトリアジニル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピラニ ル、チオピラニル、1,4-オキサジニル、1,4-チア ジニル、1,3-チアジニル、ピペラジニル、トリアジ ニル、オキソトリアジニル、3-または4-ピリダジニ ル、ピラジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダ ジニルなどの2ないし5個程度の炭素原子以外に酸素原 子、硫黄原子、窒素原子などから選ばれたヘテロ原子を 1ないし4個含む6員の芳香族複素環基、例えばベンゾ フリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾオキサゾリル、テト ラゾロ(1,5-b) ピリダジニル、トリアゾロ(4,5 -b) ピリダジニル、ペンゾイミダゾリル、キノリル、 イソキノリル、シンノリニル、フタラジニル、キナゾリ ニル、キノキサリニル、インドリジニル、キノリジニ ル、1,8-ナフチリジニル、プリニル、プテリジニ ル、ジベンゾフラニル、カルパゾリル、アクリジニル、 フェナントリジニル、クロマニル、ペンゾオキサジニ ル、フェナジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニ ルなどの1ないし8個程度の炭素原子以外に酸素原子、 硫黄原子、窒素原子などから選ばれたヘテロ原子を1な いし4個含む5ないし9員の芳香族複素環基などが挙げ られる。該芳香族複素環基が有していてもよい置換基と 50 X'およびX'としては、例えばOH基、SH基、メチル

しては、例えばC1-6アルキル(例、メチル、エチル、 プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル、sec-ブ チル、tert-プチルなど)、C2-6アルケニル(例、ビニ ル、1-メチルピニル、1-プロペニル、アリルなど)、C 2-8 アルキニル (例、エチニル、1-プロピニル、プロパ ルギルなど)、C3-6シクロアルキル(例、シクロプロ ピル、シクロプチル、シクロペンチル、シクロヘキシル など)、 C5-7シクロアルケニル (例、シクロペンテニ ル、シクロヘキセニルなど)、C₁₋₁₁アラルキル(例、 6-14 アリール (例、フェニル、ナフチルなど) 、C1-6 アルコキシ (例、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、is o-プロポキシ、n-プトキシ、iso-プトキシ、sec-プトキ シ、tert-プトキシなど)、Ca-14アリールオキシ (例、フェノキシなど)、C₁₋₆アルキルカルポニル (例、ホルミル、アセチル、プロピオニル、n-プチリ ル、iso-プチリルなど)、C6-14 アリール-カルポニル (例、ペンゾイルなど)、 С 1-5 アルカノイルオキシ (例、ホルミルオキシ、アセチルオキシ、プロピオニル 20 オキシ、n-プチリルオキシ、iso-プチリルオキシな ど)、C6-14 アリール-カルポニルオキシ(例、ペンゾ イルオキシなど)、カルポキシル、C1-6アルコキシーカ ルポニル(例、メトキシカルポニル、エトキシカルポニ ル、n-プロポキシカルボニル、iso-プロポキシカルボニ ル、a-プトキシカルポニル、イソプトキシカルポニル、 tert-プトキシカルポニルなど)、カルバモイル基、N -モノ-C1-4アルキルカルパモイル(例、N-メチルカ ルバモイル、N-エチルカルパモイル、N-プロピルカルバ モイル、N-イソプロピルカルパモイル、N-プチルカルバ モイルなど)、N, N - ジ - C₁₋₄ アルキルカルパモイル (例、N,N-ジ メチルカルバモイル、N,N-ジエチルカル バモイル、N, N-ジプロピルカルバモイル、N, N-ジプチル カルパモイルなど)、ハロゲン原子(例、フルオロ、ク ロロ、プロモ、ヨードなど)、モノー、ジーまたはトリ - ハロゲノ - C1-4 アルキル (例、クロロメチル、ジク ロロメチル、トリフルオロメチル、トリフルオロエチル など)、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、 モノ-又はジC1-4アルキルアミノ基(例、メチルアミ ノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミ ノ、プチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、 ジプロピルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジブチルア ミノなど)、OH基、ニトロ基などが挙げられる。置換 の数は1ないし6個程度、好ましくは1ないし3個程度 である。X²、X³、X⁶、X⁷およびX⁸としては、例え ぱ〇H基、SH基、メチル基、エチル基、n-プロピル 基、フェニル基、(o, m, p) - C1-10 アルコキシフ ェニル基、(o, m, p) - C1-10 アルキルフェニル 基、メトキシ、エトキシなどが好ましい。特に、OH 基、SH基、メチル基、フェニル基などが好適である。

基、エチル基、n-プロピル基、メトキシ基、エトキシ 基などが好ましい。特に、OH基、SH基、メチル基な どが好適である。

【0131】本明細書において、R¹、R²、R²¹、R²² およびR³は、それぞれ水素原子、OH、ハロゲン原 子、C1-5アルコキシル基、C1-5アルコキシアルキルオ キシ基を示し、R²およびR²¹はnの繰り返しにおいて それぞれ同一または異なっていてもよい。 該ハロゲン 原子としては、例えばフルオロ、クロロ、プロモ、ヨー ドなどが用いられる。該С1-5アルコキシル基として 10 は、例えばメトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、i-プロポキシ、n-プトキシなどが用いられる。該C1-6 アルコキシアルキルオキシ基としては、例えばメトキシ メチルオキシ、メトキシエチルオキシ、メトキシプロピ ルオキシ、エトキシメチルオキシ、エトキシエチルオキ シ、エトキシプロピルオキシなどのC1-6アルコキシー C1-6 アルキルーオキシなどが用いられる。R1、R2、 R²¹、R²²およびR³としては、それぞれ水素原子、O H、ハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基、メトキシ メチルオキシ基などが好ましく、特に水素原子が好適で ある。 nは1~98の整数を示す。なかでも、1~38 の整数、より好ましくは1~28の整数、特に5~18 の整数が好ましい。すなわち、本発明のオリゴヌクレオ チド誘導体としては、通常3ないし100個程度、好ま しくは3ないし40個程度、より好ましくは3ないし3 0個程度、特に好ましくは7ないし20個程度のヌクレ オチドから成るオリゴヌクレオチド誘導体である。

【0132】以後、本明細書において、オリゴヌクレオチド 影導体(Ia)において、B¹、B² およびB³がチミン -1ーイルで、R¹、R² およびR³が水素原子で、nが 1であるオリゴヌクレオチド鎖TTTを表記する場合、 X¹、X² およびX³がOH基の場合は単にTTTと表記 し、X¹がOH基でX² およびX³がSH基の場合はTsT sTと表記し、X¹がOH基でX² およびX³がメチル基の 場合はTue Tue Tと表記し、X¹がOH基でX² およびX³がメチル基の 場合はTue Tue Tと表記し、X¹がOH基でX² およびX ³がフェニル基の場合はTpu Tpu Tと表記し、X¹がOH 基でX²がSH基でX³がフェニル基の場合はTs Tpu T と表記する場合がある。本発明のオリゴヌクレオチド誘 導体(Ia)において、Qとしては、例えばYまたは式 【0133】 【化78】

【0134】で表される基などが好ましい。QがYの場合、Yで示される糖残基の糖としては、例えば C_{1-10} アルキルカルボニル基(例えば、ホルミル、アセチル、エチルカルボニルなどの C_{1-8} アルキルカルボニル基)、

フェニルカルポニル基などのアシル基やC1-20アルキル 基(例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロ ピル、n-プチル、n-ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n-オクチルなど) などで置換されていても よい単糖類、オリゴ糖またはグリコシド誘導体などが好 ましい。該単糖類としては、例えば5炭糖アルドース (例えば、リポース、アラピノースなど) 、6炭糖アル ドース(例えば、グルコース、マンノース、ガラクトー スなど)などが好ましく、特にガラクトース、マンノー ス、ガラクトサミンなどが好ましい。該オリゴ糖として は、メリビオース、ゲンチオビオース、イソマルトトリ オースなどが好ましい。該グリコシド誘導体としては、 n-オクチルグルコシド、n-オクチルチオグルコシ ド、フェニルグルコシドなどが好ましい。また、C1-6 アルキルカルポニル基またはフェニルカルポニル基で2 - アミノ基が置換されていてもよいグルコサミンまたは ガラクトサミンなども好ましい。これらのなかでも、① 水酸基がC1-6アルキルカルポニル基(例えば、ホルミ ル、アセチル、エチルカルポニルなど)などで置換され ていてもよいガラクトースまたはマンノース、②水酸基 がフェニルカルポニル基で置換されていてもよいメリビ オース、ゲンチオピオースまたはイソマルトトリオー ス、③ n - オクチルグルコシド、n - オクチルチオグル コシドまたはフェニルグルコシド、 ④C1-10 アルキルカ ルポニル基(例えば、ホルミル、アセチル、エチルカル ボニルなどのC:-6アルキルカルボニル基) またはフェ ニルカルポニル基で置換されていてもよいグルコサミン またはガラクトサミンなどが好適である。具体的には、 例えばGal (ガラクトース)、Man (マンノー ス)、n-oct-Glc(n-オクチルグルコシ ド)、n-oct-SGlc(n-オクチルーチオグル コシド)、PhGlc (フェニルグルコシド)、PhG al (フェニルガラクトシド)、GalN(ガラクトサ ミン)、N-AcGal(N-アセチルガラクトサミ ン)、N-BzGal (N-ペンゾイルガラクトサミ ン)、GuIN (グルコサミン)、N-AcGul (N -アセチルグルコサミン)、Mel(メリピオース)、 Gen (ゲンチオピオース)、Iso (イソマルトトリ オース) などが好ましい。また、水酸基がC1-6アルキ ルカルポニル基(例えば、ホルミル、アセチル、エチル カルポニルなど) などで置換されていてもよい6炭糖ア ルドースなども好ましく、具体的には、例えばガラクト ース、マンノース、1,2,3,4-0-テトラアセチルガラク トース、1,2,3,4-0-テトラアセチルマンノース、グル コサミン、N-アセチルグルコサミン、N-ペンゾイル グルコサミン、N-ペンゾイルガラクトサミンなどが好 滴である。

64

[0135] Qが式 [0136] [化79]

50

65 Y-O-CH₂ HC-Y-O-CH₂

【0137】で表される基の場合、Yで示される糖残基 の糖としては、例えば単糖類などが好ましい。該単糖類 としては、例えばガラクトース、マンノース、グルコー スなどが好ましく、特にガラクトースが好適である。X 'としては、①OH基、②SH基、③C1-6アルキル基、 **④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5モノアルキルアミノ基、** ⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル基、OH 基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいC 6-11 アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基な ど)、または⑦C1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、 C2-6 アルキニル基、C3-6 シクロアルキル基、C5-7 シ クロアルケニル基、Crinアラルキル基、Ceraアリー ル基、C1-6アルコキシ基、C6-14アリールオキシ基、 C1-6 アルキルカルポニル基、C6-14 アリール-カルポニ 20 ル基、C1-6アルカノイルオキシ基、C6-14アリール-カ ルポニルオキシ基、カルポキシル基、C1-6 アルコキシ-カルポニル基、カルパモイル基、N-モノーC1-4アル キルカルパモイル基、N, N-ジ-C:-4アルキルカルバ モイル基、ハロゲン原子、モノー、ジーまたはトリーハ ロゲノーC1-4アルキル基、オキソ基、アミジノ基、イ ミノ基、アミノ基、モノー又はジC1-4アルキルアミノ 基、OH基およびニトロ基から成る群から選ばれる1な いし5個程度の置換基で置換されていてもよい窒素原 子、酸素原子および硫黄原子から成る群から選ばれる1 ないし4個程度のヘテロ原子と1ないし12個程度の炭 素原子を含有する5ないし13員の芳香複素環基などが 好ましい。窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環基としては、2-または3-チエニル、2-ま たは3-フリル、2-または3-ピロリル、2-, 3-または4-ピリジル、2-,4-または5-オキサゾリ ル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-また は5-ピラゾリル、2-, 4-または5-イミダゾリ ル、3-, 4-または5-イソオキサゾリル、3-, 4 4-オキサジアゾリル)、1,3,4-オキサジアゾリ ル、3-または5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジアゾリル、4-または5-(1,2,3-チ アジアゾリル)、1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3 -トリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、1H-また は2H-テトラゾリル、N-オキシド-2-, 3-また は4-ピリジル、2-、4-または5-ピリミジニル、

オモルホリニル、モルホリニル、オキソイミダジニル、 ジオキソトリアジニル、ピロリジニル、ピペリジニル、 ピラニル、チオピラニル、1.4-オキサジニル、1.4 −チアジニル、1,3−チアジニル、ピペラジニル、ト リアジニル、オキソトリアジニル、3-または4-ピリ ダジニル、ピラジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、ペンゾフリル、ペンゾチアゾリル、ペン ゾオキサゾリル、テトラゾロ〔1,5-b〕 ピリダジニ ル、トリアソロ〔4,5-b〕 ピリダジニル、ペンソイ 10 ミダゾリル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル、 フタラジニル、キナゾリニル、キノキサリニル、インド リジニル、キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プ リニル、プテリジニル、ジベンゾフラニル、カルバゾリ ル、アクリジニル、フェナントリジニル、クロマニル、 ベンゾオキサジニル、フェナジニル、フェノチアジニ ル、フェノキサジニルなどが好ましい。X1としては、 特にOH基、SH基、メチル基、エチル基、n-プロピ ル基、フェニル基、(o, m, p) - C₁₋₁₀ アルコキシ フェニル基、 (o, m, p) - C1-10 アルキルフェニル 基、メトキシ、エトキシなどが好ましい。なかでも、O H基、SH基、メチル基、フェニル基などが好適であ る。X⁴およびX⁵としては、例えば OH基、 SH 基、 C1-5アルキル基、C1-5アルコキシ基、 モノアルキルアミノ基などが好ましい。なかでも、OH 基、SH基、メチル基、エチル基、nープロピル基、メ トキシ、エトキシなどが好ましく、特にOH基、SH 基、メチル基などが好適である。

66

【0 1 3 8】 X¹、 X¹ およびX⁵ の組み合わせとしては、

(i) X¹が①OH基、②SH基、③C:-5アルキル基、 ①C:-5アルコキシ基、⑤C:-5モノアルキルアミノ基、 または⑥ハロゲン原子、C:-10アルキルカルボニル基、 OH基、ニトロ基、C:-10アルキル基、C:-10アルコキ シ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ば れる1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよい フェニル基であり、X¹およびX⁵がそれぞれOH基、S H基、C:-5アルキル基、C:-5アルコキシ基またはC 1-5モノアルキルアミノ基である場合、

(ii) X¹がOH基、SH基、メチル基、エチル基、プロピル基、、フェニル基、(o, m, p) -アルコキシフェニル基、(o, m, p) -アルキルフェニル基、メトキシ基およびエトキシ基からなる群から選ばれたものであり、X¹およびX⁵がそれぞれOH基、SH基、メチル基、エチル基、プロピル基、メトキシ基またはエトキシ基である場合、

アジアゾリル)、1,2,5 - チアジアゾリル、1,2,3 (iii) X^1 がOH基、S H基、メチル基、エチル基、プートリアゾリル、1,2,4 - トリアゾリル、1 Hーまた は2 Hーテトラゾリル、N - オキシドー2 - 1 - または1 - ピリミジニル、 ロピルま、フェニル基、 1 (o, m, p) - 1 -

(35)

67

基、プロビル基、メトキシ基、エトキシ基である場合、

(iv) X¹がOH基、SH基、メチル基またはフェニル 基であり、X'およびX5がそれぞれOH基、SH基また はメチル基である場合、などが好適である。B1、B2お よびB³で表される核酸残基としては、ヒポキサンチン -9-イル、グアニン-9-イル、アデニン-9-イ ル、ウラシル-1-イル、チミン-1-イル、シトシン - 1 - イルなどが好ましく、製造するオリゴヌクレオチ ド配列に応じて、適当に選択することができる。R1、 R²およびR³としては、それぞれ水素原子、OH、ハロ 10 ゲン原子、メトキシ基、エトキシ基、メトキシメチルオ キシ基などが好ましく、特に水素原子が好適である。n は1~98の整数を示す。なかでも、1~38の整数、 より好ましくは1~28の整数、特に5~18の整数が 好ましい。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(Ia) としては、上記した各記号の好ましいものを、適宜組み 合わせた何れの誘導体も好ましい。なかでも、CATで 表されるヌクレオチド配列を含有するオリゴヌクレオチ ド誘導体などが好ましい。また、本発明のオリゴヌクレ オチド誘導体(Ia)は、いわゆるアンチセンス・オリ ゴヌクレオチド誘導体である場合がより好ましい。さら に、リポソーム (例えば、リポフェクチンばど) で包括 されていることが好ましい。本発明のオリゴヌクレオチ ド誘導体(Ib)において、Wとしては、例えば水素原 子、式

[0139] [化80]

【0140】で表される基、式

[0141]

【化81】

【0142】で表される基などが好ましい。

【0143】Wが式

[0144]

【化82】

【0145】で表される基の場合、Yで示される糖残基の糖としては、例えば C_{1-10} アルキルカルボニル基(例えば、ホルミル、アセチル、エチルカルボニルなどの C_{1-6} アルキルカルボニル基)、フェニルカルボニル基などのアシル基や C_{1-20} アルキル基(例えば、メチル、エチル、n-プロビル、i-プロビル、n-プチル、n-50

68

ペンチル、n-ヘキシル、n-ヘプチル、n-オクチル など) などで置換されていてもよい単糖類、オリゴ糖ま たはグリコシド誘導体などが好ましい。該単糖類として は、例えば5炭糖アルドース(例えば、リポース、アラ ピノースなど)、6炭糖アルドース(例えば、グルコー ス、マンノース、ガラクトースなど) などが好ましく、 特にガラクトース、マンノース、ガラクトサミンなどが 好ましい。該オリゴ糖としては、メリビオース、ゲンチ オピオース、イソマルトトリオースなどが好ましい。該 グリコシド誘導体としては、n-オクチルグルコシド、 n-オクチルチオグルコシド、フェニルグルコシドなど が好ましい。また、C1-6アルキルカルポニル基または フェニルカルポニル基で2-アミノ基が置換されていて もよいグルコサミンまたはガラクトサミンなども好まし い。これらのなかでも、①水酸基がC1-6アルキルカル ボニル基(例えば、ホルミル、アセチル、エチルカルボ ニルなど) などで置換されていてもよいガラクトースま たはマンノース、②水酸基がフェニルカルボニル基で置 換されていてもよいメリビオース、ゲンチオピオースま たはイソマルトトリオース、3n-オクチルグルコシ ド、n-オクチルチオグルコシドまたはフェニルグルコ シド、④C1-10アルキルカルボニル基(例えば、ホルミ ル、アセチル、エチルカルポニルなどのC₁₋₆アルキル カルボニル基)またはフェニルカルボニル基で置換され ていてもよいグルコサミンまたはガラクトサミンなどが 好適である。具体的には、例えばGal(ガラクトー ス)、Man (マンノース)、n-oct-Glc (n ーオクチルグルコシド)、n-oct-SGlc(n-オクチルーチオグルコシド)、PhGlc (フェニルグ 30 ルコシド)、PhGal (フェニルガラクトシド)、G alN (ガラクトサミン)、N-AcGal (N-アセ チルガラクトサミン)、N-BzGal (N-ベンゾイ ルガラクトサミン)、GulN(グルコサミン)、N-AcGul (N-アセチルグルコサミン)、Mel (メ リピオース)、Gen(ゲンチオピオース)、Iso (イソマルトトリオース) などが好ましい。なかでも、 Mel (メリビオース)、Gen (ゲンチオピオー ス)、N-BzGal(N-ベンゾイルガラクトサミ ン) などが好適である。また、水酸基がC1-6アルキル 40 カルボニル基 (例えば、ホルミル、アセチル、エチルカ ルポニルなど) などで置換されていてもよい6炭糖アル ドースなども好ましく、具体的には、例えばガラクトー ス、マンノース、1,2,3,4-0-テトラアセチルガラクト ース、1,2,3,4-0-テトラアセチルマンノース、グルコ サミン、N-アセチルグルコサミン、N-ペンゾイルグ ルコサミン、N-ペンゾイルガラクトサミンなどが好適 である。

【0146】Wが式

[0147]

7 【化83】

Y-O-CH₂ O HC-O-P-Y-O-CH₂ OH

【0148】で表される基の場合、Yで示される糖残基 の糖としては、例えば単糖類などが好ましい。該単糖類 としては、例えばガラクトース、マンノース、グルコー スなどが好ましく、特にガラクトースが好適である。X *およびX'としては、それぞれOOH基、OSH基、O C1-6 アルキル基、 ② C1-6 アルコキシ基、 ⑤ C1-6 モノ 10 アルキルアミノ基、⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカ ルポニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C 1-10 アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成 る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換され ていてもよいC6-11アリール基(例えば、フェニル基、 ナフチル基など)、または⑦C1-6アルキル基、C2-6ア ルケニル基、C2-8アルキニル基、C3-8シクロアルキル 基、Cs-rシクロアルケニル基、Cr-11アラルキル基、 C6-14 アリール基、C1-6 アルコキシ基、C6-14 アリー ルオキシ基、C1-6アルキルカルボニル基、C6-14アリ ール-カルポニル基、C1-6アルカノイルオキシ基、C 8-14 アリール-カルポニルオキシ基、カルポキシル基、 C1-6アルコキシ-カルボニル基、カルパモイル基、N-モノーC1-4アルキルカルパモイル基、N,N-ジーC 1.4アルキルカルパモイル基、ハロゲン原子、モノー, ジーまたはトリーハロゲノーC1-4アルキル基、オキソ 基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノー又はジC 1-4アルキルアミノ基、〇H基およびニトロ基から成る 群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されて いてもよい窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成る 群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1ない し12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の芳 香複素環基などが好ましい。

【0149】窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成 る群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1な いし12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の 芳香複素環基としては、2-または3-チエニル、2-または3-フリル、2-または3-ピロリル、2-, 3 -または4-ピリジル、2-、4-または5-オキサゾ リル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-ま 40 たは5-ピラゾリル、2-, 4-または5-イミダゾリ ル、3-, 4-または5-イソオキサゾリル、3-, 4 4-オキサジアゾリル)、1,3,4-オキサジアゾリ ル、3-または5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,アジアゾリル)、1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3 -トリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、1H-また は2H-テトラゾリル、N-オキシド-2-、3-また は4-ピリジル、2-,4-または5-ピリミジニル、

70

N-オキシド-2-, 4-または5-ピリミジニル、チ オモルホリニル、モルホリニル、オキソイミダジニル、 ジオキソトリアジニル、ピロリジニル、ピペリジニル、 ピラニル、チオピラニル、1,4-オキサジニル、1,4 ーチアジニル、1、3 ーチアジニル、ピペラジニル、ト リアジニル、オキソトリアジニル、3-または4-ピリ ダジニル、ピラジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、ペンゾフリル、ペンゾチアゾリル、ペン ゾオキサゾリル、テトラゾロ〔1,5-b〕 ピリダジニ ル、トリアゾロ〔4,5-b〕 ピリダジニル、ペンゾイ ミダゾリル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル、 フタラジニル、キナゾリニル、キノキサリニル、インド リジニル、キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プ リニル、プテリジニル、ジベンゾフラニル、カルバゾリ ル、アクリジニル、フェナントリジニル、クロマニル、 ベンゾオキサジニル、フェナジニル、フェノチアジニ ル、フェノキサジニルなどが好ましい。X⁶およびX⁷と しては、それぞれ①〇H基、②SH基、③С1-5アルキ ル基、のC1-6アルコキシ基、のC1-6モノアルキルアミ ノ基、または⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニ ル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10ア ルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群か ら選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換されていて もよいフェニル基などが好ましく、なかでもOH基、S H基、メチル基、エチル基、n-プロピル基、フェニル 基、(o, m, p) - C:-10 アルコキシフェニル基、 (o, m, p) - C₁₋₁₀ アルキルフェニル基、メトキシ 基、エトキシ基などが好ましい。特に、OH基、SH 基、メチル基、フェニル基などが好適である。B¹、 B²、B²¹、B²²およびB³で表される核酸残基として は、ヒポキサンチン-9-イル、グアニン-9-イル、 アデニン-9-イル、ウラシル-1-イル、チミン-1 -イル、シトシン-1-イルなどが好ましく、製造する オリゴヌクレオチド配列に応じて、適当に選択すること ができる。R1、R2、R21、R22およびR3としては、 それぞれ水素原子、OH、ハロゲン原子、メトキシ基、 エトキシ基、メトキシメチルオキシ基などが好ましく、 特に水素原子が好適である。 n は 1 ~ 9 8 の整数を示 す。なかでも、1~38の整数、より好ましくは1~2 8の整数、特に5~18の整数が好ましい。

【0150】本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)のなかでも、特に5'-末端にフェニルホスホネートタイプのヌクレオチドを含有するものが好ましい。すなわち、式

[0151]

【化84】

【0152】で表されるヌクレオチド配列を有するオリ ゴヌクレオチド誘導体(Ib-1)が好適である。W、 B¹、B²、B³、R¹、R²、R³およびnの好ましい範囲 としては、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib)の好まし い範囲として前記したものと同様のものが挙げられる。 X⁸ としては、**①**OH基、**②**SH基、**③**C₁₋₆アルキル 基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5モノアルキルアミノ 基、⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルポニル基、O H基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルコキシ 基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれ る1ないし5個程度の置換基で置換されていてもよいC 6-11アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基な ど)、またはのC1-6アルキル基、C2-6アルケニル基、 C2-6アルキニル基、C3-6シクロアルキル基、C5-7シ クロアルケニル基、C7-11アラルキル基、C6-14アリー ル基、C:-6アルコキシ基、C6-14アリールオキシ基、 C1-6アルキルカルポニル基、C6-14アリール-カルポニ ル基、C1-6アルカノイルオキシ基、C6-14アリール-カ ルポニルオキシ基、カルポキシル基、C1-6アルコキシー カルボニル基、カルパモイル基、N-モノーC1-4アル キルカルバモイル基、N,N-ジ-C1-4アルキルカルバ モイル基、ハロゲン原子、モノー、ジーまたはトリーハ ロゲノーC1-4アルキル基、オキソ基、アミジノ基、イ ミノ基、アミノ基、モノー又はジC1-4アルキルアミノ 基、OH基およびニトロ基から成る群から選ばれる1な いし5個程度の置換基で置換されていてもよい窒素原 子、酸素原子および硫黄原子から成る群から選ばれる1 ないし4個程度のヘテロ原子と1ないし12個程度のと 炭素原子を含有する5ないし13員の芳香複素環基など が好ましい。窒素原子、酸素原子および硫黄原子から成 る群から選ばれる1ないし4個程度のヘテロ原子と1な いし12個程度の炭素原子を含有する5ないし13員の 芳香複素環基としては、2-または3-チエニル、2-または3-フリル、2-または3-ピロリル、2-,3 -または4-ピリジル、2-、4-または5-オキサゾ リル、2-, 4-または5-チアゾリル、3-, 4-ま 50

たは5-ピラゾリル、2-, 4-または5-イミダゾリ ル、3-、4-または5-イソオキサゾリル、3-、4 4-オキサジアゾリル)、1,3,4-オキサジアゾリ ル、3-または5-(1,2,4-チアジアゾリル)、1,3,4-チアジアゾリル、4-または5-(1,2,3-チ アジアゾリル)、1,2,5-チアジアゾリル、1,2,3 ートリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、1H-また は2H-テトラゾリル、N-オキシド-2-, 3-また 10 は4-ピリジル、2-、4-または5-ピリミジニル、 N-オキシド-2-, 4-または5-ピリミジニル、チ オモルホリニル、モルホリニル、オキソイミダジニル、 ジオキソトリアジニル、ピロリジニル、ピペリジニル、 ピラニル、チオピラニル、1,4-オキサジニル、1,4 - チアジニル、1,3 - チアジニル、ピペラジニル、ト リアジニル、オキソトリアジニル、3-または4-ピリ ダジニル、ピラジニル、N-オキシド-3-または4-ピリダジニル、ペンゾフリル、ペンゾチアゾリル、ペン ゾオキサゾリル、テトラゾロ〔1,5-b〕 ピリダジニ 20 ル、トリアゾロ〔4,5-b〕ピリダジニル、ベンゾイ ミダゾリル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル、 フタラジニル、キナゾリニル、キノキサリニル、インド リジニル、キノリジニル、1,8-ナフチリジニル、プ リニル、プテリジニル、ジベンゾフラニル、カルパゾリ ル、アクリジニル、フェナントリジニル、クロマニル、 ベンゾオキサジニル、フェナジニル、フェノチアジニ ル、フェノキサジニルなどが好ましい。X[®]としては、 特にOH基、SH基、メチル基、エチル基、n-プロピ ル基、フェニル基、 (o, m, p) - C₁₋₁₀ アルコキシ 30 フェニル基、(o, m, p) - C1-10 アルキルフェニル 基、メトキシ、エトキシなどが好ましい。なかでも、○ H基、SH基、メチル基、フェニル基などが好適であ る。より好ましいオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)と しては、5'-末端および3'-末端から2番目の位置 にフェニルホスホネートタイプのヌクレオチドを含有す るものが挙げられる。すなわち、式

72

[0153] [化85]

【0154】で表されるヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド誘導体 (Ib-2) が好適である。

【0 1 5 5】W、B¹、B³、R¹、R³およびnの好まし い範囲としては、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib)の 好ましい範囲として前記したものと同様のものが挙げら れる。さらに好ましいオリゴヌクレオチド誘導体(I b) としては、5'-末端に2つのフェニルホスホネー トタイプのヌクレオチドと、3'-末端から2番目およ び3番目の位置にフェニルホスホネートタイプのヌクレ オチドを含有するものが挙げられる。すなわち、前記の オリゴヌクレオチド誘導体(1b-2)におけるn-1 (nは4~38の整数、好ましくは4~28の整数、よ り好ましくは4~18の整数を示す。) の繰り返しにお いて、第1番目のX⁸がフェニル基であり、第n-1番 目のX⁸がフェニル基であるオリゴヌクレオチド誘導体 が好適である。B²¹およびB²²の好ましい範囲として は、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib)のB2の好まし い範囲として前記したものと同様の範囲が挙げられる。 R²¹およびR²²の好ましい範囲としては、オリゴヌクレ オチド誘導体(Ib)のR2の好ましい範囲として前記 したものと同様の範囲が挙げられる。X®の好ましい範 囲としては、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib-1)の X®の好ましい範囲として前記したものと同様の範囲が 挙げられる。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体 (I b) は、いわゆるアンチセンス・オリゴヌクレオチド誘 導体であってもよく、またリポソーム(例えば、リポフ ェクチンなど)で包括されていてもよい。

【0156】本発明のオリゴヌクレオチド誘導体 (I)、(Ia) および(Ib) は、対象となるDNA の発現を抑制するものであれば何れのものでもよい。す なわち、(1) 対象となるDNAの配列に相補的であっ 50

て、DNAからプレmRNAへの転写を抑制するか、 (2) プレmRNAの配列に相補的であって、プレmR NAから成熟mRNAへのスプライシングを抑制する か、あるいは(3)成熟mRNAからタンパク質への翻 訳を抑制するものであれば何れのものでもよい。対象が DNAであれば、エクソン部位、イントロン部位、エク ソンおよびイントロンの両方を含む部位のいずれに相補 的であってもよい。具体的には、各種疾病(例えば、悪 性腫瘍、ウイルス疾病、炎症、PTCA後の血管再狭窄 10 など)を引き起こす原因となるタンパク質を産生する遺 伝子の発現を抑制するものである。特に、本発明のオリ ゴヌクレオチド誘導体(Ia)またはその塩は、いわゆ るアンチセンス・オリゴヌクレオチド誘導体として使用 できる。悪性腫瘍を引き起こす原因となる遺伝子として は、オンコジーン、例えばsrc、fps、yes、r os, myb, myc, erb, rel, mos, ab 1, ras, fos, fes, fms, sis, ra f、neuおよびp53遺伝子などが挙げられる。ウイ ルス疾病を引き起こす原因となる遺伝子としては、例え 20 ばエイズウイルス (例えばenv, gag, pol, n ef, tatおよびrev)、インフルエンザウイル ス、ヘルペスウイルス、パピローマウイルス、ポリオウ イルス、ピコルナウイルス、アデノウイルスなどが挙げ られる。炎症を引き起こす原因となるタンパク質(特 に、接着タンパク質など)を産生する遺伝子としては、 例えばICAM-1、ELAM-1、VLAMなどが挙 げられる。PTCA後の血管再狭窄を引き起こす原因と なるタンパク質を産生する遺伝子としては、例えばPD GF遺伝子、FGF遺伝子などが挙げられる。本発明の 30 オリゴヌクレオチド誘導体は、これら遺伝子のDNAあ るいはmRNA配列の一部に相補的であってよい。例え ば、DNAまたはmRNA配列の中には発現開始コドン である5'-ATG-3'または5'-AUG-3'が含まれて いるので、このATG、AUGあるいはそれらの前後の 配列を含む配列に相補的であれば、該DNAまたはmR NAの発現を抑制することができる。よって、本発明の オリゴヌクレオチド誘導体としては、例えば5'-ATG -3'または5'-AUG-3'に相補的である5'-CAT-3'で表されるヌクレオチド配列を有するオリゴヌクレ 40 オチド誘導体などが好ましい。

【0157】以下に、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体の具体的な態様を示すが、本発明を限定するものではない。炎症を引き起こす原因となる接着タンパク質を産生する遺伝子であるICAM-1に相補的なオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)としては、例えば式

[0158]

【化86】

【0159】 (式中、YおよびX1は前記と同意義を示 す。〕で表されるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia-1),

[0160][化87]

> Y-O-CH₂ O HC-O-P-O-オリゴヌクレオチドa₂ Y-0-Сн, X1

【0161】 (式中、YおよびX1は前記と同意義を示 す。) で表されるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia-2) などが挙げられる。オリゴヌクレオチド誘導体(I a-1) および (Ia-2) におけるオリゴヌクレオチ ドaiおよびオリゴヌクレオチドazの例としては、例え

TGGGAGCCATAGCGAGGC (配列番号:1) TGGGAGCCATAGCGAGGCT (配列番号:2) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT(配列番号:3) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGG (配列番号:4) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAG (配列番号:5) (配列番号:6) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGA 20 などが挙げられる。これらのオリゴヌクレオチドにおけ (配列番号:7) **GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTG** (配列番号:8) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCT GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGC (配列番号:9) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGG (配列番号:10) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAG (配列番号:11)

> Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs C Tw. Gw. GGAGCCATAGCGAGw. Gw. C

などが挙げられる。特に、配列番号:1、配列番号:3 1、配列番号:34などで表されるオリゴヌクレオチド aɪおよびオリゴヌクレオチドazが好適である。

【0162】オリゴヌクレオチド誘導体(Ia-1)に おけるYとしては、具体的にはGal(ガラクトー ス)、Man (マンノース)、n-oct-Glc (n ーオクチルグルコシド)、n-oct-SGlc(n-オクチルーチオグルコシド)、PhG1c(フェニルグ ルコシド)、PhGal(フェニルガラクトシド)、G alN (ガラクトサミン)、N-AcGal (N-アセ チルガラクトサミン)、N-BzGal (N-ペンゾイ ルガラクトサミン)、GulN(グルコサミン)、N-AcGul (N-アセチルグルコサミン)、Mel (メ 40 リピオース)、Gen (ゲンチオピオース)、Iso (イソマルトトリオース) などが好ましい。オリゴヌク レオチド誘導体 (Ia-2) におけるYとしては、具体 的にはGal(ガラクトース)、Man(マンノー ス)、Glu (グルコース) などが好ましく、特にGa 1 (ガラクトース) が好適である。また、炎症を引き起 こす原因となる接着タンパク質を産生する遺伝子である ICAM-1に相補的なオリゴヌクレオチド誘導体(I b) としては、例えば式

[0163]

* GGCTGCTGGGAGCCATAGCGA (配列番号:12) (配列番号:13) GGCTGCTGGGAGCCATAGCG (配列番号:14) **GGCTGCTGGGAGCCATAGC** (配列番号:15) GGCTGCTGGGAGCCATAG GGCTGCTGGGAGCCATA (配列番号:16) GGCTGCTGGGAGCCAT (配列番号:17) (配列番号:18) GCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT CTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:19) (配列番号:20)

76

TGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT 10 GCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:21) CTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:22) (配列番号:23) TGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT

(配列番号:24) GGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:25) GGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT GAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:26)

(配列番号:27) AGCCATAGCGAGGCTGAGGT GCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:28) (配列番号:29) CCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:30) CATAGCGAGGCTGAGGT

るX¹、X⁴およびX⁵はOH基であるが、X⁴および(ま たは) X⁵ がSH基またはメチル基などであってもよ い。このようなオリゴヌクレオチドaiおよびオリゴヌ

クレオチドa2としては、例えば、

(配列番号:31) (配列番号:34)

【化88】

30

【0164】〔式中、Yは前記と同意義を示す。〕で表 されるオリゴヌクレオチド誘導体(Ib-3)、式 [0165]

【化89】

【0166】〔式中、Yは前記と同意義を示す。〕で表 されるオリゴヌクレオチド誘導体(Ib-4などが挙げ られる。オリゴヌクレオチド誘導体(Ib-3)および (Ib-4) におけるオリゴヌクレオチドb1 およびオ リゴヌクレオチドb2の例としては、例えば

TGGGAGCCATAGCGAGGC (配列番号:1) TGGGAGCCATAGCGAGGCT (配列番号:2) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号: 3) (配列番号:4) GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGG GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAG (配列番号:5) 50 GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGA (配列番号:6)

GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTG	(配列番号:7)	*	► GGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:25)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCT	(配列番号:8)		GAGCCATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:26)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGC	(配列番号:9)		AGCCATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:27)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAGG	(配列番号:10)		GCCATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:28)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCGAG	(配列番号:11)		CCATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:29)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCGA	(配列番号:12)		CATAGCGAGGCTGAGGT		(配列番号:30)
GGCTGCTGGGAGCCATAGCG	(配列番号:13)		CCCCCACCACTTCCCCT		(配列番号:49)
GGCTGCTGGGAGCCATAGC	(配列番号:14)		CCCTGTCCCGGGATAGGT		(配列番号:50)
GGCTGCTGGGAGCCATAG	(配列番号:15)		GGAGCCATAGCGAGGC		(配列番号:51)
GGCTGCTGGGAGCCATA	(配列番号:16)	<i>10</i>	AGCCATAGCGAG		(配列番号:52)
GGCTGCTGGGAGCCAT	(配列番号:17)		AGCCATAGC		(配列番号:53)
GCTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT	(配列番号:18)		GGTTTTTTTTTTTTTGGG		(配列番号:54)
CTGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT	(配列番号:19)		AATTTTTTTTTTAAA		(配列番号:55)
TGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT	(配列番号:20)		などのオリゴヌクレオチ	ドにおり	ナるX6 およびX ⁷ の少

TGCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号: 20) などのオリゴヌクレオチドにおけるX⁶ およびX⁷ の少な GCTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号: 21) くとも1つがフェニル基であるオリゴヌクレオチド(す CTGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号: 22) なわち、少なくとも1つのヌクレオチドがフェニルホス TGGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号: 23) ホネートタイプであるオリゴヌクレオチド)が用いら

GGGAGCCATAGCGAGGCTGAGGT (配列番号:24) * れ、例えば、

Tra Gra GGAGCCATAGCGAGra Gra C

Tra GGGAGCra Cra ATra AGCra GAGGCra T

(配列番号: 3 3)

Tra GGGAGCCATAGCGAGGra C

Cra Gra GAGCGATACCGAGGra Gra T

Tra Gra GGAGCra Cra ATra AGCra GAGra Gra C

Cea Gra GAGCCra Cra ATra AGCra GAGra Gra C

Cea Gra GAGCra GATra ACra Cra GAGGra Gra T

(配列番号: 3 9)

Cea Gea GAGCea GAGea GAGea Gea T(配列番号:40)Cea Cea Cea CCACCACCTCCCea Gea T(配列番号:41)Cea Cea CTGCCCGGGATAGea Gea T(配列番号:42)

Tra Gra Gra Gra Ara Gra Cra Cra Ara Tra Ara Gra Cra Gra Ara Gra Cra Cra

などが好適である。

【0167】オリゴヌクレオチド誘導体(Ib-3)におけるYとしては、具体的にはGal(ガラクトース)、Man(マンノース)、n-oct-Glc(nーオクチルグルコシド)、n-oct-SGlc(nーオクチルーチオグルコシド)、PhGlc(フェニルグルコシド)、PhGlc(フェニルグルコシド)、PhGal(フェニルガラクトシド)、GalN(ガラクトサミン)、N-AcGal(Nーマセチルガラクトサミン)、N-BzGal(Nーペンゾイルガラクトサミン)、GulN(グルコサミン)、N-AcGul(Nーアセチルグルコサミン)、Mel(メリビオース)、Gen(ゲンチオビオース)、Iso(イソマルトトリオース)などが好ましい。特に、Mel(メリビオース)、Gen(ゲンチオピオース)、N-BzGal(Nーペンゾイルガラクトサミン)などが好意である。オリゴヌクレオチド誘導体(Ib-4)に

ス)、Man(マンノース)、Glu(グルコース)などが好ましく、特にGal(ガラクトース)が好適である。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体としては、より具体的には、実施例 3、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、 $32 \sim 60$ および 64 で製造されるものなどが好ましく、なかでも実施例 10、12、14、16、18、20、22、24, 26, 32、33、34, 35, 44, 45, 46 で製造されるものなどがより好ましく、特に実施例 18, 44, 45, 46 で製造されるものが好適である。

リピオース)、Gen(ゲンチオピオース)、Iso 【0168】本発明におけるオリゴヌクレオチド誘導体(Iソマルトトリオース)などが好ましい。特に、Me 【I1)は、まずそのオリゴヌクレオチドについては、原料となるヌクレオシドをたとえば公知方法に従って、プーBzGal(N-d)1(I2)などが リン、ピリミジンなどの塩基部位と糖水酸基を選択的に好適である。オリゴヌクレオチド誘導体(I3 I4 I50 は 「I6 I7 I7 は I7 は I8 ないなり、I9 は I9 は I1 ないます は I1 ないます I1 ないます I2 ないます I3 ないます I4 ないます I5 ないます I5 ないます I5 ないます I5 ないます I6 ないます I7 ないます I8 ないます I9 は I1 ないます I1 ないます I1 ないます I1 ないます I2 ないます I3 ないます I4 ないます I5 ないます I6 ないます I7 ないます I8 ないます I9 ないます I1 ないます I1 ないます I1 ないます I1 ないます I1 ないます I2 ないます I3 ないます I4 ないます I5 ないます I6 ないます I7 ないます I8 ないます I9 ないます I1 ないます

79

4).)、3'-水酸基をホスフィン酸誘導体あるいはH-ホスホネート誘導体に導き (M. D. Matteuci et al., Tet rahedron Let., vol. 21, 719 (1980).S. L. Beaucage et al., Tetrahedron Lett., vol. 22, 1859 (1981). L. J. McBride et al., Tetrahedron Lett., vol. 24, 245 (1983). B. C. Froehler et al., Nucleic Aci ds Res., vol. 14, 5399 (1986). B. C. Froehler et al., Tetrahedron Lett., vol. 27, 469 (1986). P. J. Garegg et al., TetrahedronLett., vol. 27, 4051 (1986). E. Uhlman et al., Chemical Reviews, vol. 90, No. 4, 543 (1990).)、それらをユニットとして上記参考文献記載の公知のホスホロアミダイト法、Hーホスホネート法などにしたがって合成することができる。以下に、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体 (Ia) および (Ib) の製造法について詳細に説明する。

〔オリゴヌクレオチド誘導体(Ia)の製造法〕まず、 オリゴヌクレオチド誘導体に導入するための糖残基は、 まず原料となる糖化合物をたとえば公知方法に従って、 必要に応じてその2級糖水酸基を保護した後("Reagent s for Organic Synthesis", vol. 1, 453, L. Fieser (eds), John Wiley and Sons, INC. (1967). D. Reyn olds et al., Org. Syn., Coll. vol. 3, 432 (1955). R. R. Schmidt, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., vol. 25,212 (1986).)、その1級水酸基を前記参考文献記載 の公知方法にしたがって、ホスフィン酸誘導体あるいは H-ホスホネート誘導体に導き、それらをユニットとし て前記参考文献記載の公知のホスホロアミダイト法、H -ホスホネート法などにしたがって合成することができ る。以下に、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(I a) の製造法を、QがYであり、Yで表される糖残基の 糖がガラクトース誘導体であるオリゴヌクレオチド誘導 体の製造法を例に挙げて説明するが、Yが他の基である オリゴヌクレオチド誘導体(Ia)およびQが式

> Y-O-CH₂ HC-Y-O-CH₃

[0169]

【化90】

【0170】であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)も同様にして得ることができる。本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)(例、ガラクトース誘導体を導入したオリゴヌクレオチド誘導体)は、以下の反応(a)から(c)で示す方法によって製造することができる。適当な保護基によって保護された糖誘導体(例、テトラー〇ーペンゾイルガラクトース)の6位水酸基のリン酸化反応は公知文献(M. D. Matt-euci et al., Tetrahedron Let., vol. 21, 719 (1980). S. L. Beaucage et al., Tetrahedron Lett., vol. 22, 1859 (1981). L. J. McBride et al., Tetrahed-ron Lett., vol. 24, 245

(1983). B. C. Froehler et al., Nucleic Acids Res., vol. 14, 5399 (1986). B. C. Froehler et al., Te trahedron Lett., vol. 27, 469 (1986). P. J. Garegget al., TetrahedronLett., vol. 27, 4051 (1986). E. Uhlman et al., Chemical Reviews, vol. 90, No. 4, 543 (1990).) の方法にしたがって行なう。

【0171】以下の製造法で用いられる式 【0172】 【化91】

【0173】〔式中、Qは前記と同意義を示す。〕で表される糖誘導体(A)、および式

[0174] [化92]

$$Q-O-P-N \left(\begin{array}{c} C H_3 \\ C H_3 \end{array} \right)_2$$

【0175】〔式中、Qは前記と同意義を示し、X12は C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6モノアル キルアミノ基または置換されていてもよい芳香環基を示 す。〕で表される糖誘導体(B)は、オリゴヌクレオチ ド誘導体(I)の製造中間体として有用である。糖誘導 体(A)および(B)において、QがYである場合、Y で表される糖残基の糖としては、前述のオリゴヌクレオ チド誘導体(I)で述べたものと同様のものが用いられ る。なかでも、①ガラクトース、マンノース、メリピオ ース、ゲンチオビオースおよびイソマルトトリオースま たはこれらの水酸基がC1-5アルキルカルポニル基(例 えば、アセチル基など)、ペンゾイル基などの適当な基 で置換されているもの、②グルコシドおよびチオグルコ シドまたはこれらの水酸基がC1-5アルキルカルポニル 基(例えば、アセチル基など)ベンゾイル基、C1-20ア ルキル基(例えば、オクチル基など)などの適当な基で 置換されているもの、③グルコサミンおよびガラクトサ ミンまたはこれらの水酸基がハロゲン原子(例えば、フ ルオロなど) で置換されていてもよいC:-5アルキルカ ルポニル基(例えば、アセチル基など)、ベンゾイル基 などの適当な基で置換されているものなどが好ましい。 具体的には、例えば1.2.3.4-0-テトラアセチルガラク トース、1,2,3,4-0-テトラアセチルマンノース、1-0-n -オクチル-2,3,4-0-トリベンゾイルグルコシド、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリペンゾイルチオグルコシド、1-0 -フェニル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルグルコシド、1, 3, 4-0-トリペンゾイル, 2-N-ペンゾイルガラクトサミン、1, 50 3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラクトサミン、1,

3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン、1,3,4 -0-トリベンゾイル, 2-N-トリフルオロアセチルガラクト サミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロア セチルグルコサミン、ヘプタベンゾイルメリビオース、 ヘプタペンゾイルゲンチオピオース、オクタペンゾイル イソマルトトリオースなどが好適である。糖誘導体 (B) においては、特に1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリ ベンゾイルグルコシド、1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリ ベンゾイルチオグルコシドなどがより好ましい。糖誘導 体 (B) における X¹² で表される C₁₋₆ アルキル基、C 10 1-5 アルコキシ基、C1-5 モノアルキルアミノ基、置換さ れていてもよい芳香環基としては、前述のX1、X2およ びX3と同様のものを用いることができ、例えばフェニ ル基などが好ましい。

【0176】QがYである糖誘導体(A)および(B) としては、オリゴヌクレオチドの5、末端側に結合し て、例えば、Gal (ガラクトース)、Man (マンノ ース)、n-oct-Gln(n-オクチルグルコシ ド)、n-oct-SGlc(n-オクチルーチオグル al (フェニルガラクトシド)、GalN (ガラクトサ ミン)、N-AcGal (N-アセチルガラクトサミ ン)、N-B2Gal(N-ベンゾイルガラクトサミ ン)、GulN (グルコサミン)、N-AcGul (N - アセチルグルコサミン)、M e 1 (メリピオース)、 Gen (ゲンチオピオース)、Iso (イソマルトトリ オース) などに導かれ得るものなどが好適である。特 に、OがYである糖誘導体(B)としては、オリゴヌク レオチドの5′末端側に結合して、例えば、n-oct -Gln(n-delta) -Gln(n-delta) -Gln(n-delta)

*G1c(n-オクチルーチオグルコシド)などに導かれ 得るものなどが好適である。QがYである糖誘導体 (A) および (B) としては、具体的には、これら糖の 水酸基が適当に置換されているものなどが好ましく、例 えば実施例1、2、5、7、9、11、13、15、1 7、19、21、23、25、27、29および31で 製造されるものなどが好ましい。 Qが式

82

[0177](化93)

Y-0-CH2

【0178】である糖誘導体(A) および(B) として は、オリゴヌクレオチドの5、末端側に結合して、例え ば、Gal (ガラクトース)、Man (マンノース)、 G1u (グルコース) などに、特にGa1 (ガラクトー ス) などに導かれ得るものなどが好適である。例えば、 Yで表される糖残基の糖が水酸基がC1-5アルキルカル コシド)、PhGlc(フェニルグルコシド)、PhG 20 ポニル基(例えば、アセチル基など)などで置換されて いてもよい単糖類(例えば、ガラクトース、マンノー ス、グルコースなど、好ましくはガラクトースなど)な どである糖誘導体(A)および(B)などが好適であ り、具体的には実施例63で製造されるものなどが好ま しい。

> (1) X¹、X¹およびX¹がそれぞれOH基またはSH 基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)の製造法 反応式 (a)

[0179]

$$\begin{array}{c} Bz 0 & OH \\ OBz & OBz \\ OBz & OCH_2CH_2CN \\ \end{array} + C1 - P - N + CH_3CH_2N + CH_3CH_2N$$

【0180】〔式中、Bzはペンソイル基を示す。〕 反応式(a)は化合物(II)の水酸基を、Pに隣接する Oをシアノエチルで保護されたリン酸化剤(III)と反 応させ、化合物 (IV) を得るものである。化合物 (II)

(III) と2~5ミリモル程度のエチルジイソプロピル アミンを用い、溶媒としてハロゲン化炭化水素類(例、 塩化メチレン、クロロホルム)、エーテル類(例、ジエ チルエーテル、テトラヒドロフラン)、芳香族系炭化水 1ミリモルに対して1~2ミリモル程度のリン酸化剤 50 素類(例、ペンゼン、トルエン)、アセトニトリル、ピ リジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ド、アルコール類(例、メタノール、エタノール)を用 いることができるが、この中でも望ましくは塩化メチレ

ンを用い、通常反応温度-20℃から70℃程度、望ま しくは15℃から35℃程度で、通常反応時間0.5時 間から5時間程度、望ましくは1時間から2時間程度反

応させて化合物 (IV) を得る。原料化合物 (II) および (III) は、それ自体公知の方法あるいはそれに準じる

方法によって製造することができる。例えば、原料化合 物 (II) は公知文献 ("Reagents for Organic Synthesi

s", vol. 1, 453, L. Fieser (eds), John Wiley and Sons, INC. (1967). D. D. Reynolds et al., Org. Sy n., Coll. vol. 3, 432(1955). R. R. Schmidt, Angew.

Chem. Int. Ed. Engl., vol.25, 212 (1986).) の方法 *

84 *にしたがって製造することができる。原料化合物(II I) は公知文献 (M. D. Matteuci et al., Tetrahedron L et., vol. 21, 719 (1980). S. L. Beaucage et al., T etrabedron Lett., vol. 22, 1859 (1981). L. J. McBr ide et al. Te-trahedron Lett., vol. 24, 245 (198 3). B. C. Froehler et al., Nucleic Acids Res., vol. 14, 5399 (1986). B.C. Froehler et al., Tetrahe dron Lett., vol. 27, 469 (1986). P. J. Garegg et a 1., TetrahedronLett., vol. 27, 4051(1986). E. Uhi man et al., Chemical Reviews, vol. 90, No. 4, 543 (199 0).) の方法にしたがって製造することができる。

【0181】反応式(b)

[0182]

$$Bz0 \xrightarrow{OCH_2CH_2CN} OR^{1}$$

$$OBz \xrightarrow{OBz} X^{41} = P - OCH_2CH_2CN$$

$$OR^{2}$$

$$X^{51} = P \xrightarrow{OCH_2CH_2CN} OR^{3}$$

$$VI)$$

$$VI$$

【0183】〔式中、Bzはペンゾイル基を示し、X11 およびX61はそれぞれOまたはSを示し、X11はnの繰 り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ く、CPGは固相担体(Controlled Pore Glass)を示 し、その他の記号は前記と同意義を示す。〕

反応式(b)は、反応式(a)で得られた化合物(IV) と、適当に保護されている(例えば、Pに隣接するOが シアノエチルで保護されている) ヌクレオチド誘導体ま たはオリゴヌクレオチド誘導体(V)との反応である。 50 化合物 (IV) 1マイクロモルに対して20~100マイ

クロモル程度の亜リン酸化された糖誘導体化合物(V) と20~100マイクロモル程度の1-Hテトラゾール を用い、溶媒としてハロゲン化炭化水素類(例、塩化メ チレン、クロロホルム)、エーテル類(例、ジエチルエ ーテル、テトラヒドロフラン)、芳香族系炭化水素類 (例、ベンゼン、トルエン)、アセトニトリル、ピリジ ン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ア ルコール類(例、メタノール、エタノール)を用いるこ とができるが、この中でも望ましくはアセトニトリルを 用い、通常反応温度-20℃から70℃程度、望ましく は15℃から35℃程度で、通常反応時間3分間から3 0分間程度、望ましくは5分間から20分間程度反応さ せて化合物 (VI) を得る。原料化合物である1-Hテト ラゾールは、それ自体公知の方法あるいはそれに準じる 方法によって製造することができる。原料化合物である*

85

★適当に保護されていてもよいヌクレオチド誘導体または オリゴヌクレオチド誘導体(V)は、それ自体公知の方 法あるいはそれに準じる方法によって製造することがで きる。すなわち、一般のヌクレオチド誘導体を用いてオ リゴヌクレオチドを合成する方法 ("Oligonucleotide S ynthesis; a practical approach" M. J. Gait (ed), IR L PRESS, (1984).) にしたがっておこなうことができ る。一連のヌクレオチド鎖伸長反応はマニュアル法、自 動合成機を用いる方法のいずれによっても可能である 10 が、自動合成機でおこなうことにより操作法の簡便化、 また合成の正確性の点から自動合成機を用いる方法が望 ましい。

【0184】反応式(c)

[0185]

【化96】

【0186】〔式中、Bzはペンゾイル基を示し、 X¹¹、X⁴¹およびX⁵¹はそれぞれOまたはSを示し、X 11はnの繰り返しにおいてそれぞれ同一または異なって いてもよく、CPGは固相担体 (Controlled Pore Glas 50 る。化合物 (VI) 1マイクロモルに対して、酸化剤(例

s) を示し、その他の記号は前記と同意義を示す。) 反応式(c)は、反応式(b)で得られた化合物(VI) を酸化または硫化して化合物 (VII) を得るものであ

えば、mCPBA, NBA, NBS, I2, DMSO-DCCなど、好ましくは 12) または硫化剤 (例えば、 ジ(フェニルアセチル)ジスルフィド、3H-1,2-ベンゾジチオールー3ーオン、テトラエチルチウラムジ スルフィド、ジベンゾイルテトラスルフィド、ジベンゾ イルトリスルフィド、ジベンゾイルジスルフィドなど、 好ましくはテトラエチルチウラムジスルフィドなど) な どを通常20マイクロモル~100マイクロモル程度を 加えて、通常反応温度-20℃から70℃程度、望まし くは15℃から35℃程度である。反応時間は、酸化反 10 応の場合は、通常反応時間30秒間から100分間程 度、望ましくは30秒間から5分間程度であり、硫化反 応の場合は、通常反応時間30秒間から100分間程 度、望ましくは30秒間から20分間程度である。そし て、得られた化合物 (VII) の保護基を除去することに よって、X1、X1およびX5がそれぞれOH基またはS H基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)を製造す*

*ることができる。保護基の除去方法としてはそれ自体公知またはそれに準じる方法が用いられるが、例えばまずアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液を60℃で6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと、リン酸基、塩基部分、糖部分の保護基の除去をおこなう。すべての保護基を除いた後、逆相HPLCなどを用いて精製することができる("Oligonucleotide Synthesis; a prac-tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).)。

88

 (0 【0187】(2) X¹、X⁴およびX⁵がそれぞれC₁-₅ アルキル基、C₁-₅アルコキシ基またはC₁-₅モノアルキ ルアミノ基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)の 製造法

反応式 (d) 【0188】

【化97】

$$\begin{array}{c}
 & BzO \\
 & OBz \\
 & OBz \\
 & OBz
\end{array}$$
(IX)

【0189】反応式 (e)

【化98】

[0190]

【0191】反応式 (f) [0192]

【化99】

【0193】原料化合物であるリン酸化剤(VIII)は、 それ自体公知の方法あるいはそれに準じる方法によって 製造することができる。例えば、公知文献 (M. D. Matte uciet al., Tetrahedron Let., vol. 21, 719 (1980). S. L. Beaucage et al., Tetrahedron Lett., vol. 22, 1859 (1981). L. J. McBride et al. Te-trahedronLet t., vol. 24, 245 (1983). B. C. Froehler et al., N ucleic Acids Res., vol. 14, 5399 (1986). B. C. F roehler et al., Tetrahedron Lett., vol. 27, 469 (198 6). P. J. Garegg et al., TetrahedronLett., vol. 2 7, 4051(1986). E. Uhlman et al., Chemical Reviews, vol. 90, No. 4, 543(1990).) の方法にしたがって製造す ることができる。反応式 (d) は上記反応式 (a) と、 反応式(e)は上記反応式(b)と、反応式(f)は上 記反応式(c)と同様にして行うことができる。そし て、得られた化合物 (XII) の保護基を除去することに よって、X1、X1およびX5がそれぞれC1-6アルキル 基、C1-5アルコキシ基またはC1-5モノアルキルアミノ 基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ia)を製造する 50

ことができる。

【0194】〔オリゴヌクレオチド誘導体(Ib)の製造法〕以下の製造法で用いられる式

[0195]

【化100】

【0196】〔式中、W、B¹およびR∶は前配と同意義を示す。〕で表されるヌクレオチド誘導体は、オリゴヌクレオチド誘導体(Ib)の製造中間体として有用である。Wとしては、例えば水素原子、式

[0197]

【化101】

【0198】または 【0199】

(化102)

【0200】〔式中、YおよびX¹は前配と同意義を示す。〕で表される基などが好ましい。Wが式

[0201]

【化103】

【0202】で表される基の場合、Yで示される糖残基 の糖としては、例えば①ガラクトース、マンノース、メ リピオース、ゲンチオピオースおよびイソマルトトリオ ースまたはこれらのヘミアセタール性水酸基以外の水酸 基がC:-5アルキルカルポニル基またはペンゾイル基で 置換されているもの、②グルコシドおよびチオグルコシ ドまたはこれらの水酸基がC1-5アルキルカルポニル 基、ペンゾイル基またはC1-20アルキル基で置換されて いるもの、または③グルコサミンおよびガラクトサミン またはこれらのヘミアセタール性水酸基以外の水酸基が ハロゲン原子で置換されていてもよいC1-6アルキルカ ルポニル基あるいはペンゾイル基で置換されているもの などが好ましい。具体的には、1,2,3,4-0-テトラアセ 30 チルガラクトース、1,2,3,4-0-テトラアセチルマンノ ース、1-0-ロ-オクチル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルグルコ シド、1-0-α-オクチル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルチオグ ルコシド、1-0-フェニル-2,3,4-0-トリペンゾイルグル コシド、1,3,4-0-トリペンゾイル,2-N-ペンゾイルガラ クトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラ クトサミン、1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグル コサミン、1,3,4-0-トリペンゾイル,2-N-トリフルオロ アセチルガラクトサミン、1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N -トリフルオロアセチルグルコサミン、ヘプタペンゾイ ルメリピオース、ヘプタペンゾイルゲンチオピオース、 オクタベンゾイルイソマルトトリオースなどが好適であ る。X¹としては、例えば①OH基、②SH基、③C1-6 アルキル基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-6モノアルキ ルアミノ基、または⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカ ルポニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C 1-10アルコキシ基、フェニル基およびナフチル基から成 る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で置換され ていてもよいフェニル基などが好ましく、特に〇H基、 SH基、メチル基、フェニル基などが好適である。Wが 50

式 【0203】 【化104】

94

【0204】〔式中、YおよびX¹は前記と同意義を示す。〕で表される基の場合、Yで示される糖残基の糖と 10 しては、例えば水酸基がC1-5アルキルカルボニル基 (例えば、アセチル基など)などで置換されていてもよい単糖類 (例えば、ガラクトース、マンノースまたはグルコースなど、好ましくはガラクトースなど)などが好適である。X¹としては、例えば①OH基、②SH基、③C1-5アルキル基、④C1-5アルコキシ基、⑤C1-5 モノアルキルアミノ基、または⑥ハロゲン原子、C1-10アルキルカルボニル基、OH基、ニトロ基、C1-10アルキル基、C1-10アルキル基、C1-10アルキキシ基、フェニル基およびナフチル基から成る群から選ばれる1ないし5個程度の置換基で 20 置換されていてもよいフェニル基などが好ましく、特にOH基、SH基、メチル基、フェニル基などが好適である。

【0205】以下に、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)の製造法を、5'-末端にホスホネートタイプのヌクレオチドを含有するオリゴヌクレオチド誘導体(Ib-1)で、Wが保護基; Pix基(フェニルキサンテニル基)であるオリゴヌクレオチド誘導体の製造法を例に挙げて説明するが、Wが式

[0206]

【化105】

【0207】または式

[0208]

【化106】

【0209】であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)なども同様にして得ることができる。

(1) X[®] がOH基またはSH基であるオリゴヌクレオ チド誘導体(Ib-1)

(すなわち、X⁶がフェニル基で、X⁷がOH基またはS H基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ib))の製造 法

[0210]

【化107】

95 反応式 (a)

$$Pix-O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$(XV)$$

【0211】〔式中、Pixはフェニルキサンテニル基 を示し、EtN(iPr)2はエチルジイソプロピルアミ ンを示す。〕

反応式(a)は、化合物(XIII)の水酸基をフェニル基 がリン原子に直接結合しているリン酸化剤(XIV)と反 応させ、化合物(XV)を得るものである。化合物(XII I) 1ミリモルに対して1~2ミリモル程度のリン酸化 剤(XIV)と2~5ミリモル程度のエチルジイソプロビ ルアミンを用い、溶媒としてハロゲン化炭化水素類 (例、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素)、エ ーテル類(例、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン)、芳香族炭化水素類(例、ペンゼン、トルエン)、 メチルスルホキシド、アルコール類(例、メタノール、 エタノール)を用いることができるが、この中でも望ま しくは塩化メチレンを用い、通常反応温度−20℃から

70℃程度、望ましくは15℃から35℃程度で、通常 反応時間0.5時間から5時間程度、望ましくは1時間 20 から2時間程度反応させて化合物(IXV)を得る。原料 化合物 (XIII) および (XIV) はそれ自体公知の方法あ るいはそれに準じる方法によって製造することができ、 公知文献 (M. D. Matteucl et al., Tetrahedron Let t., vol. 21, 719(1980). S. L. Beaucage et al., Tet rahedron Lett., vol. 22, 1859(1981). L. J. McBride et al., Tetrahedron Lett., vol. 24, 245(1983). B. C. Proehler et al., Nucleic Acids Res., vol. 14, 5 399(1986). B. C. Froehler et al., Tetrahedron Let t., vol. 27, 4051(1986). E. Uhlman et al., Chemica アセトニトリル、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジ 30 1 Reviews, vol. 90, No. 4, 543(1990).) の方法にし たがって製造することができる。

> [0212] 【化108】

97 反応式 (b)

98

[0213] $(式中、X^{\$_1}$ はOまたはSを示し、n の繰 30 ら35 ∇ 程度で、通常反応時間3分間から30分間程 り返しにおいてそれぞれ同一または異なっていてもよ 度、望ましくは5分間から20分間程度反応させて化合 い。] 物 (XVII) を得る。原料化合物である1-Hテトラゾー

反応式(b)は、反応式(a)で得られた化合物(XV) と、適当に保護されている(例えば、Pに隣接するOが シアノエチル基で保護されている) ヌクレオチド誘導体 またはオリゴヌクレオチド誘導体(XVI)との反応であ る。化合物 (XVI) 1マイクロモルに対して20から1 00マイクロモル程度のフェニルホスホナイト構造をも つヌクレオチド誘導体 (XV) と20から100マイクロ モル程度の1-Hテトラゾールを用い、溶媒としてハロ ゲン化炭化水素類(例、塩化メチレン、クロロホルム、 四塩化炭素)、エーテル類(例、ジエチルエーテル、テ トラヒドロフラン)、芳香族炭化水素類(例、ベンゼ ン、トルエン)、アセトニトリル、ピリジン、ジメチル ホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アルコール類 (例、メタノール、エタノール) を用いることができる が、この中でも望ましくはアセトニトリルを用い、通常 反応温度-20℃から70℃程度、望ましくは15℃か

30 ら35℃程度で、通常反応時間3分間から30分間程度、望ましくは5分間から20分間程度反応させて化合物(XVII)を得る。原料化合物である1-Hテトラゾールは、それ自体公知の方法あるいはそれに準じる方法によって製造することができる。原料化合物である適当に保護されていてもよいヌクレオチド誘導体またはオリゴヌクレオチド誘導体(XVI)は、それ自体公知の方法あるいはそれに準じる方法によって製造することができる。すなわち、一般のヌクレオチド誘導体を用いてオリゴヌクレオチドを合成する方法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach" M. J. Gait(ed)、IR L PRESS、(1984).)にしたがって行うことができる。一連のヌクレオチド鎖伸長反応はマニュアル法、自動合成機を用いる方法のいずれによっても可能であるが、自動合成機で行うことにより操作法の簡便化、また合成の正確性の点から自動合成機を用いる方法が望ましい。

[0214]

(化109)

99 反応式 (c) 100

$$Pix-O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

(XVIII)

【0215】反応式(c)は、反応式(b)で得られた 化合物(XVII)を酸化または硫化して化合物(XVIII) を得るものである。化合物(XVII) 1 マイクロモルに対 して酸化剤(例、mCPBA、NBS、NBA、I2、 DMSO-DCCなど、好ましくは I₂) または硫化剤 (例、ジ(フェニルアセチル)ジスルフィド、3-H. 1, 2-ペンゾジチオール-3-オン、テトラエチルチウ ラムジスルフィド、ジベンゾイルテトラスルフィド、ジ ベンゾイルトリスルフィド、ジベンゾイルジスルフィド など、好ましくはテトラエチルチウラムジスルフィドな ど) を通常20マイクロモルから100マイクロモル程 度加えて、通常反応温度-20℃から70℃程度、望ま しくは15℃から35℃程度である。反応時間は酸化反 応の場合は通常反応時間30秒間から100分間程度、 望ましくは30秒間から5分間程度であり、硫化反応の 場合は、通常反応時間30秒間から100分間程度、望 ましくは30秒間から20分間程度である。

【0216】そして、得られた化合物(XVIII)の保護基を選択的に除去することによって、 X^0 がフェニル基で、 X^1 がOH基またはSH基であるオリゴヌクレオチド誘導体(Ib)を製造することができる。

CPG

保護基の除去方法としてはそれ自体公知またはそれに準じる方法が用いられるが、例えばまずアンモニア/ピリジン(5:1)溶液を60℃で6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと、リン酸基、塩基部分、糖部分の保護基の除去を行う。すべての保護基を除いた後、逆相HPLCなどを用いて精製することができる("Oligonucleotide Synthesis;a practicalapproach" M. J. Gait(ed), IRL PRESS, (1984).)。さらに、上記の製造法においてPix基を除去した後に、他の保護基、例えば式

[0217]

【化110】

101 Y-O-P-OH

【0218】または

[0219]

【化111]

[0220] (式中、YおよびX¹は前記と同意義を示* 反応式 (d) 102

*す。〕で表される基などを自体公知あるいはそれに準じる方法に従って導入することができる。

【0221】 (2) X^8 が C_{1-5} アルキル基、 C_{1-5} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または囮換されていてもよい芳香環基であるオリゴヌクレオチド誘導体 (Ib-1) (すなわち、 X^6 がフェニル基で、 X^7 が C_{1-5} アルキル基、 C_{1-5} アルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または囮換されていてもよい芳香環基であるオリゴヌクレオチド誘導体 (Ib) の製造法

10 [0222] (化112)

$$Pix-O \longrightarrow O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{1}$$

$$(XV)$$

$$(XV)$$

【0223】〔式中、Pixはフェニルキサンテニル基 【0224】 を示し、EtN(iPr)2はエチルジイソプロプルア 30 【化113】 ミンを示す。〕

103 反応式 (e) 104

【0225】〔式中、 X^{82} は C_{1-5} アルキル基、 C_{1-5} ア 30 それぞれ同一または異なっていてもよい。〕 ルコキシ基、 C_{1-5} モノアルキルアミノ基または置換さ 【0226】れていてもよい芳香環基を示し、nの繰り返しにおいて 【化114】

105 反応式 (f) 106

$$Pix-O \longrightarrow B^{1}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$X^{82}-P \longrightarrow O \longrightarrow R^{2}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{3}$$

$$O \longrightarrow R^{2}$$

$$O$$

【0227】原料化合物である適当に保護されていても よいヌクレオチド誘導体またはオリゴヌクレオチド誘導 体(XIX)は、それ自体公知の方法あるいはそれに準じ る方法によって製造することができる。すなわち、一般 のヌクレオチド誘導体を用いてオリゴヌクレオチドを合 成する方法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practi cal approach" M. J. Gait(ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがって行うことができる。一連のヌクレオチド鎖 伸長反応はマニュアル法、自動合成機を用いる方法のい ずれによっても可能であるが、自動合成機で行うことに より操作法の簡便化、また合成の正確性の点から自動合 成機を用いる方法が望ましい。反応式(d)は上記反応 式(a)と、反応式(e)は反応式(b)と、反応式 (f) は反応式(c)と同様にして行うことができる。 そして、得られた化合物(XXI)の保護基を選択的に除 去することによって、X⁶がフェニル基で、X⁷がC₁₋₆ アルキル基、C1-5アルコキシ基、C1-5モノアルキルア 50 導体の製造法を以下に具体的に説明する。

ミノ基または價換されていてもよい芳香環基であるオリ ゴヌクレオチド誘導体 (Ib) を製造することができ る。保護基の除去方法は前配と同様の方法が用いられ る。さらに、上記の製造法においてPix基を除去した 後に、他の保護基を自体公知あるいはそれに準じる方法 に従って導入することができる。前述したように本発明 40 の糖誘導体(A) および糖誘導体(B) はそれ自体公知 あるいはそれに準じる方法に従って製造することができ るが、本発明の糖誘導体(A)の中で、Qが式

CPG

[0228]

(XXI)

【化115】

【0229】で表される分岐したオリゴ糖を有する糖誘

107

[0230] * * (化116)

反応式 (a)

【0231】反応式(a)はペンジル基で保護したグリ セロール誘導体(XXIII)の水酸基を、アセチル基で保 護したフッ化ガラクトース誘導体(XXII)と反応させ、 化合物 (XXIV) を得るものである。化合物 (XXIII) 1 ミリモルに対して2~5ミリモル程度のアセチル基で保 踱したフッ化ガラクトース誘導体を、ルイス酸(BF₃-Et2O, SnCl4, Cp2HfCl2-AgClO4, C p2 ZrCl2-AgClO4、この中でも好ましくはBF **3-E t 2 O。 C p はシクロペンタジエニルを示す。)を** 3~12ミリモル程度とモレキュラーシープを用い、溶 媒としてハロゲン化炭化水素類(例、塩化メチレン、ク ロロホルム)、エーテル類(例、ペンゼン、トルエ ン)、アセトニトリル、ピリジン、ジメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、アルコール類(例メタノー ル、エタノール)を用いることができるが、この中でも 望ましくは塩化メチレンを用い、通常反応温度-78℃ ~80℃程度、望ましくは15℃~35℃程度で、通常 反応時間0.5時間~5時間程度、望ましくは1時間か ら2時間程度反応させて化合物(XXIV)を得る。

【0232】原料化合物 (XXII) および (XXIII) は、

(XXIV)

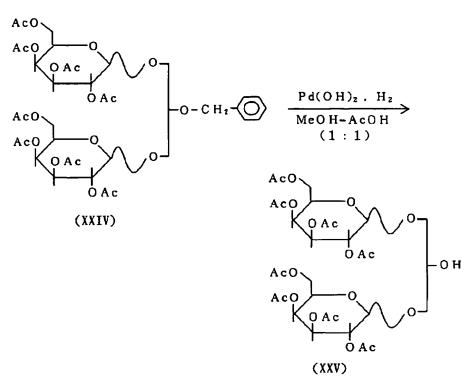
それ自体公知の方法あるいはそれに準じる方法によって 製造することができる。例えば、原料化合物(XXII)は 公知文献(K. Suzuki et al., Tetrahedron Lett., vol.2 9, 3571 (1988). K. Suzukiet al., Tetrahedron Lett., vol.29, 3575 (1988). K. Suzuki et al., Tetrahedron Lett., vol. 30, 6879 (1989). K. Suzuki et al., Tet rahedron Lett., vol. 30, 4853 (1989). T. Ogawa et al., Tetrahedron Lett., vol. 31, 1597 (1990). T. Og awa et al., Tetrahedron Lett., vol.33, 6343 (199 2). T. Ogawaet al., Tetrahedron Lett., vol. 33, 7 907 (1992). T. Ogawa et al., Tetrahedron Lett., vol. 34, 1061 (1993). K. C. Nicolaou et al., J. Am. Chem. Soc., vol.112, 3693 (1990). K. C. Nicolaou et al., J. Am. Chem. Soc., vol.114, 8701 (1992).原 料化合物 (XXIII) は公知文献 ("PROTECTIVE GROUPS IN ORGANIC SYNTHESIS" Second Edition, T. W. Greene a nd P. G. M. Wuts, John Willey & Sons, Inc. (199 1).)の方法にしたがって製造することができる。

[0233]

【化117】

反応式(b)

109



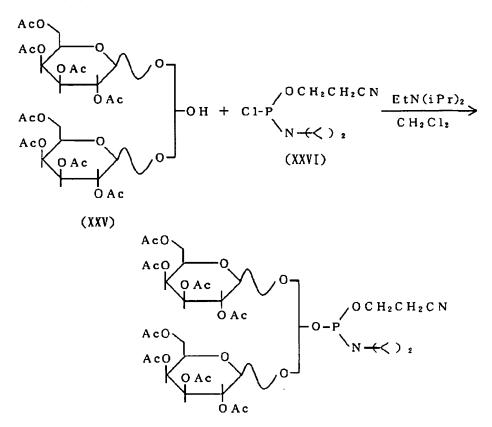
【0234】反応式(b) は化合物(XXIV)のベンジル基をPd存在下接触還元によって脱保護し、化合物(XXV)を得るものである。化合物(XXIV)1ミリモルに対して、10%Pd(OH)230mg~60mgを加え、溶媒としてハロゲン化炭化水素類(例、塩化メチレン、クロロホルム)、エーテル類(例、ベンゼン、トルエン)、アセトニトリル、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、酢酸エチル、アルコール類(例メタノール、エタノール)を用いることができる

が、この中でも望ましくはメタノールー酢酸エチル (1:1)を用い、中圧水素添加(3.5 kg/c m²)により、通常反応温度-78℃~80℃程度、望ましくは15℃~35℃程度で、通常反応時間1時間~ 30 24時間程度、望ましくは3時間から15時間程度反応させて化合物(XXV)を得る。

[0235] 【化118]

反応式 (c)

111



(XXVII)

【0236】反応式 (c) は化合物 (XXV) の水酸基を 剤(XXVI)と反応させ、化合物(XXVII)を得るもので ある。化合物 (XXV) 1ミリモルに対して1から2ミリ モル程度のリン酸化剤(XXVI)と2~5ミリモル程度の エチルジイソプロピルアミンを用い、溶媒としてハロゲ ン化炭化水素類(例、塩化メチレン、クロロホルム)、 エーテル類(例、ペンゼン、トルエン)、アセトニトリ ル、ピリジン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホ キシド、酢酸エチル、アルコール類(例メタノール、エ タノール)を用いることができるが、この中でも望まし くは塩化メチレンを用い、通常反応温度-20℃~70 ℃程度、望ましくは15℃~35℃程度で、通常反応時 間0.5時間~5時間程度、望ましくは1時間から2時 間程度反応させて化合物(XXVII)を得る。原料化合物 (XXVI) は公知文献(M. D. Matteuci et al., Tetrabed ron Lett., vol. 21, 719 (1980). S. L. Beaucage et a l., Tetrahedron Lett., vol.22, 1859, (1981). L. J. McBride et al., Tetrahedron Lett., vol. 24, 245, (1983). B. C. Froehler et al., Nucleic Acids Res., vol. 14, 5399 (1986). B. C. Froehler et al., Tetrah edron Lett., vol. 27, 469 (1986). E. Uhlman et al.,

【0236】反応式 (c) は化合物 (XXV) の水酸基を Chemical Reviews, vol.90, No.4, 543(1990).)の方法 Pに隣接するOをシアノエチル基で保護されたリン酸化 30 にしたがって製造することができる。上記の製造法に使剤 (XXVI) と反応させ、化合物 (XXVII) を得るもので 用される原料化合物 (XXV) を包含する式

[0237]

【化119】

【0238】〔式中、Yは前記と同意義を示し、R¹⁰は 水素原子またはペンジル基を示す。〕で表される糖誘導 40 体も新規な化合物であり、Qが

[0239]

【化120】

【0240】である糖誘導体(A)および(B)の製造中間体として有用である。糖誘導体(C)において、Yで表される糖残基の糖としては、水酸基がC1-5アルキ50 ルカルポニル基(例えば、アセチル基など)などで質換

されていてもよい単糖類(例えば、ガラクトース、マルトースグルコースなど、好ましくはガラクトースなど)が好適である。具体的には、実施例61または62で製造できるものなどが好適である。

【0241】かくして得られるオリゴヌクレオチド誘導 体(I)、(Ia)および(Ib)が遊離体で得られた 場合には、自体公知の方法あるいはそれに準じる方法に よって塩に変換することができ、逆に塩で得られた場合 には自体公知の方法あるいはそれに準じる方法により、 遊離体または他の塩に変換することができる。本発明の 10 オリゴヌクレオチド誘導体(I)、(Ia)および(I b) の塩としては、とりわけ生理学的に許容される酸付 加塩が好ましい。この様な塩としては、例えば無機酸 (例えば、塩酸、リン酸、臭化水素酸、硫酸) との塩、 あるいは有機酸(例えば、酢酸、ギ酸、プロピオン酸、 フマル酸、マレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、 リンゴ酸、蓚酸、安息香酸、メタンスルホン酸、ペンゼ ンスルホン酸)との塩などが用いられる。本発明のオリ ゴヌクレオチド誘導体(I)、(Ia)、(Ib) (以 下、オリゴヌクレオチド誘導体(Ia)およびオリゴヌ クレオチド誘導体 (Ib) を含めて、オリゴヌクレオチ ド誘導体 (1) と称する) またはその塩は、各種疾病 (例えば、悪性腫瘍、ウイルス疾病、炎症、PTCA後 の血管再狭窄など)を引き起こす原因となる遺伝子のD NAあるいはmRNAに対する相補性によって、生体内 で有害なタンパク質を産生する遺伝子の発現を抑制した り、また有害なタンパク質を産生する遺伝子の発現に関 与するタンパク質(例えば、プロモーターに結合して転 写を開始させるタンパク質など)を産生する遺伝子の発 現を抑制したりすることができる。例えば、(1)悪性 腫瘍細胞中の悪性腫瘍遺伝子の発現を阻害する、(2) ウイルスに由来しているウイルス遺伝子の発現を抑制す る、(3) 炎症を引き起こす原因となるタンパク質を産 生する遺伝子の発現を抑制する、(4)悪性腫瘍の化学 療法の時に問題となる薬剤耐性遺伝子の発現を制御する ことができる、(5) PTCA後の血管再狭窄に関わる 細胞増殖因子の産生を阻害することができるので、抗腫 癌剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤、薬剤耐性遺伝子などの 特定遺伝子の発現を制御する薬剤として用いることがで きる。また、これらの化合物は、試験される条件に影響 を与える他の化合物を探索するための薬剤スクリーニン グに用いることができる。例えば、腫瘍がN-rasの 発現に由来している腫瘍細胞を見るとき、N-rasを ターゲットとするオリゴヌクレオチド化合物(すなわ ち、mRNA翻訳開始部位のようなN-rasの限界部 に対するアンチセンス化合物)を用いることができ、ま た腫瘍に影響を与えるような他の化合物をスクリーニン グすることができる。このように種々の薬剤を選択およ び開発することができる。特に、本発明のオリゴヌクレ

114

ゴヌクレオチド誘導体として使用することができる。生 体内においては、特定遺伝子の発現の結果、その遺伝子 産物が原因となって生じる疾病は数多く知られており、 その例として以下のようなものがある。例えばプロトオ ンコジーンのオンコジーン(例ras)への変換、オン コジーンとしての過剰発現(例neu/erb. B2) などがある。病原性を持つウイルス遺伝子あるいは腫瘍 遺伝子は、細胞内に内在しているもの(例えばrasの ような構造遺伝子)と、外来性と呼ばれる細胞外からの ウイルスに感染した結果によるものと2種類に大別され ており、これらの遺伝子の発現が、ウイルス病の発症ま たは正常細胞の異常増殖が引き起こされるひとつの要因 となっていることが明らかにされてきている。また、I CAM-1などの遺伝子が発現することにより、産生さ れてくる接着タンパク質が炎症を引き起こす原因となっ ている。さらに、直接的にはそれらの遺伝子の発現が病 因になっているわけではないが、悪性腫瘍の化学療法の 際に必ず問題となる抗腫瘍剤に対して生体が薬剤耐性を 獲得してしまい、その結果完全治癒を困難にしていると いうことなどは、薬剤耐性遺伝子の発現が間接的な原因 であると考えられる。したがって、本発明のオリゴヌク レオチド誘導体(I)またはその塩は、このような疾病 を引き起こす原因となる遺伝子の活性化または発現を制 御することによって、温血哺乳動物(例えば、ラット、 マウス、ウサギ、ネズミ、プタ、ヒツジ、サル、イヌ、 ネコ、ヒトなど)に対する安全で低毒性の疾病治療剤 (例えば、抗腫瘍剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤など)と して有効である。また、本発明のオリゴヌクレオチド誘 導体またはその塩の細胞膜透過性や脂溶性などを高める ために、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(1)また はその塩をリポソーム(例えば、リポフェクチンなど) などで包括して使用することができる。特に、本発明の オリゴヌクレオチド誘導体(Ia)またはその塩をリポ ソーム(例えば、リポフェクチンなど)で包括するのが 好ましい。

 のような結合剤、結晶性セルロースのような賦形剤、コ ーンスターチ、ゼラチン、アルギン酸などのような膨化 剤、ステアリン酸マグネシウムのような潤滑剤、ショ 糖、乳糖またはサッカリンのような甘味剤、ペパーミン ト、アカモノ油またはチェリーのような香味剤などが用 いられる。調剤単位形態がカプセルである場合には、前 記タイプの材料にさらに油脂のような液状担体を含有す ることができる。注射のための無菌組成物は注射用水の ようなペヒクル中の活性物質、胡麻油、椰子油などのよ うな天然産出植物油などを溶解または懸濁させるなどの 10 通常の製剤実施にしたがって処方することができる。注 射用の水性液としては生理食塩水、ブドウ糖やその他の 補助薬を含む等張液(例えば、D-ソルビトール、D-マンニトール、塩化ナトリウムなど)などがあげられ、 適当な溶解補助剤、例えばアルコール(例えばエタノー ル)、ポリアルコール(例えば、プロピレングリコー ル、ポリエチレングリコール)、非イオン性界面活性剤 (例えばポリソルペート80、HCO-50) などと併 用してもよい。油性液としてはゴマ油、大豆油などがあ げられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベンジル 20 アルコールなどと併用してもよい。また、緩衝剤(例え ば、リン酸塩緩衝液、酢酸ナトリウム緩衝液)、無痛化 剤(例えば、塩化ペンザルコニウム、塩酸プロカインな ど)、安定剤(例えば、ヒト血清アルプミン、ポリエチ レングリコールなど)、保存剤(例えば、ペンジルアル コール、フェノールなど)、酸化防止剤などと配合して もよい。調整された注射液は通常、適当なアンプルに充 填される。投与量は、対象疾患の種類、症状などにより 差異はあるが、経口投与の場合、一般的に成人 (60k gとして) においては、一日につき約0.1mg~10 **0mg、好ましくは1.0~50mg、より好ましくは** 1.0~20mgである。非経口的に投与する場合は、 その1回投与量は投与対象、対象臓器、症状、投与方法 などによっても異なるが、例えば注射剤の形では通常成 人(60kgとして)においては、一日につき約0.0 1mg~30mg程度、好ましくは0.1~20mg程 度、より好ましくは0.1~10mg程度を静脈注射に より投与するのが好都合である。他の哺乳動物の場合

【0243】また、本発明のオリゴヌクレオチド誘導体 40 (I) またはその塩は、DNAに対して優れた相補性を 有しているので、DNAのスクリーニングのためのプロ ープとしても用いることができる。一般にDNAのスク リーニングには、適当なオリゴヌクレオチドを合成し、 それをプロープとして目的とするDNAをスクリーニン グする方法が用いられる。しかし、合成オリゴヌクレオ チドのDNAに対する相補性が低いとスクリーニング効 率が低下する等の欠点がある。本発明のオリゴヌクレオ チド誘導体(I)またはその塩は、DNAに対して優れ た相補性を有しているので、効率の良いスクリーニング 50 応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide

も、kgあたりに換算した同様の投与量で投与される。

116

を行うための材料としても有効である。さらには、本発 明のオリゴヌクレオチド誘導体(I)またはその塩は、 5' 末端に糖誘導体等を有しているので、対象とするD NAに相補的に結合させた後、糖分析を行うことによっ て、対象DNAの検出を行うこともできる。また本発明 のオリゴヌクレオチド誘導体(I)またはその塩は、他 のオリゴヌクレオチドの代りにプローブとして用いられ たり、スクリーニングに用いることができる。

[0244]

【実施例】本発明を参考例、実施例および試験例を挙げ てさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に 限定されるものではない。

〔参考例1〕

ICAM-1アンチセンスホスホロチオエート:

Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 3

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG500ミリグラム(1 0マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA sy nthesizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラム につめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニッ トを 0. 2 Mの 濃度になるように無水アセトニトリルに 溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機に とりつける。それから以下の操作を自動合成機によって 反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
 - (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
 - (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
 - (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには上記と同様の操作を 繰り返すことによりおこなう。以上の操作を繰り返すこ とによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の 操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出し た各縮合反応の平均収率は99%以上であった。合成反

Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニアノビリジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のICAM-1アンチセンスホスホロチオエート: Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Gs Cを合成した。

収量; 893.3 OD λmax; 257.4 nm λmin; 230.2 nm [0245]

【参考例2】

ICAM-1アンチセンスホスホロチオエートの逆配列 ホスホロチオエートオリゴヌクレオチド:

C₅ G₅ G₅ A₅ G₅ C₅ G₅ A₅ T₅ A₅ C₅ C₅ G₅ A₅ G₅ G ₅ T (配列番号: 36) の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 20 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG500ミリグラム(10マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 30 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) 0.5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0.25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ と0.ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30 砂間反応させ 40 なう。ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。 (5)
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには上配と同様の操作を 繰り返すことによりおこなう。以上の操作を繰り返すこ とによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1)の 118

た各縮合反応の平均収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニアノビリジン(5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere Cis)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のICAM-1アンチセンスホスホロチオエートの逆配列ホスホロチオエートオリゴヌクレオチド:CsGsGsAsGsCsGsGsT

収量; 719.1 OD λmax; 257.1 nm λmin; 230.9 nm

【0246】 【参考例3】

N-ベンゾイルガラクトサミンホスフェートが結合した の ホスホロチオエート逆配列オリゴヌクレオチド:

(N-BzGalPO) - CsGsGsAsGsCsGsAsTsAsCsCsGsAsGsGsGsT (配列番号:36) の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3.0% TCA/CH $_1$ CH $_2$ 処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
 - (5) 0.5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

120 につめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作 を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2CI2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンメチルホスホノアミダイトユ ニットとO. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分
- (5) 0. 1 M ヨウ森/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体を縮合さ せることができる。つぎの塩基配列のグアノシンメチル ホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様 の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩 基配列のグアノシンホスフェートを結合させるために は、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2M の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体 の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mグアノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach". M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にメチルホスホネート結合を導入 したホスフェート逆配列オリゴヌクレオチド: Cue Gue GAGCGATACCGAGGw。Gw。Tを合成した。

収量: 71.0 OD

繰り返すことによりおこなう。以上の操作を繰り返すこ とによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の 操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出し た各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量 体目のシチジル酸を縮合させた後、5'末端に実施例1 7 で合成したN-ペンゾイルガラクトサミン誘導体を結 合させるためには、同様に 0. 2 Mの濃度に溶解して自 動合成機に取り付けた後、(1)および(4)(5)に ついては下記の通りにする以外は上記の操作(1)から 10 間おこなう。 (7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、保護されたシチジン誘導体の5'-DMTr基を 除去する。
- (4) 実施例17で合成した0.2MN-ペンゾイルガ ラクトサミンアミダイトユニットと0.4Mテトラゾー ルにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

以上の操作により、逆配列オリゴヌクレオチドの5 末 20 端にN-ペンゾイルガラクトサミン誘導体を導入するこ とができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis: a practical approac h", M. J. Gait(ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっ ておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、 これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、 6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオ チド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆 相HPLC(μBondasphere Cis)を用いて精製をおこ なう。以上の操作により目的物のN-ベンゾイルガラク トサミンホスフェートが結合したホスホロチオエート逆 配列オリゴヌクレオチド: (N-BzGalPO)-C s Gs Gs As Gs Cs Gs As Ts As Cs Cs Gs As Gs Gs Gs Tを合成した。

収量; 70.5 OD λmax; 257. 2 nm λmin; 229.6 nm

[0247]

【参考例4】

部分的にメチルホスホネート結合を導入したホスフェー 40 ト逆配列オリゴヌクレオチド:

Cw. Gw. GAGCGATACCGAGGw. Gw. T(配列 番号:38)の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 0 ミリグラム (1マイクロモル) を、自動合成機 (AB I 社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてグアノシンメチルホス ホノアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度になるように 無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトル 50 入max; 256.4 nm

λmin; 234. 0 nm

[0248]

【参考例5】

部分的にメチルホスホネート結合を導入したホスフェー トアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Twe Gwe GGAGCCATAGCGAGwe Gwe C (配列 番号:34)の合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ 10 イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンメチルホスホノアミダイトユニ ットを 0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリル に溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機 にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によっ て反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂C 1₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンメチルホスホノアミダイトユ ニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分 間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体を縮合さ せることができる。つぎの塩基配列のグアノシンメチル ホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様 の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩 基配列のアデノシンホスフェートを結合させるために は、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2M の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体 の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次

122

ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRLPRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にメチルホスホネート結合を導入 したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:T w。Gw。GGAGCCATAGCGAGw。Gw。Cを合成し

収量; 17.0 OD λmax; 255. 6 nm λmin; 229.8 nm

[0249]

【実施例1】

20 1, 2, 3, 4-0-テトラアセチルガラクトース-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノーローシアノエチルホスホロアミ ダイトの合成

1, 2, 3, 4-0- + 02. 49mmo1) を無水ピリジン2m1×3回共沸脱 水をした後、無水トルエン2m1×3回、無水塩化メチ レン2m1×3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン 5mlに溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミ ン (2. 17ml, 12. 45mmol) と、N, N-ジイソプロピルアミノーローシアノエチルホスホロクロ 30 リド (1. 11ml, 4. 98mmol) を加え、室温 で1時間反応させた後、塩化メチレン50mlを加え希 釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50m1 で3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶 媒を減圧留去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラ フィー(ヘキサン/塩化メチレン=80:20,2%ト リエチルアミン) で精製し、目的物の1,2,3,4-0-テトラ アセチルガラクトース-6-0-N, N-ジイソプロピルア ミノー〇ーシアノエチルホスホロアミダイト(1.17 g. 2. 14mmol, 86%) を得た。

1H - NMR (CDC 1₃) $\delta 6.34(m, 1H, H-1), 5.67-5.3$ 0 (m, 3H, H-2, H-3, H-4), 4. 34-4. 18 (m, 3H, H-5, H-6), 3. 90-3.56 (m, 2H, methine of isopropyl), 2.65 (m, 4H, methyle ne of cyanoethyl), 2.14-1.99(m, 12H, methyl of acety 1). 1.31-1.19(m. 12H, methyl of isopropyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDC l_3) δ 152.2, 152.3, 153.6, 15 3.7 ppm

[0250]

【実施例2】

1, 2, 3, 4-0-テトラアセチルマンノース-6-0-N, N-ジ 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア 50 イソプロピルアミノー〇ーシアノエチルホスホロアミダ

イトの合成

1, 2, 3, 4-0-テトラアセチルマンノース(0.97g, 2. 78mmol) を無水ビリジン2ml×3回共沸脱 水をした後、無水トルエン2ml×3回、無水塩化メチ レン2ml×3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン 5mlに溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミ ン (2. 42ml, 13. 90mmol) と、N, N-ジイソプロピルアミノー〇ーシアノエチルホスホロクロ リド (1, 24ml, 5, 56mmol) を加え、室温 釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50ml で3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶 媒を減圧留去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラ フィー (ヘキサン/塩化メチレン=80:20, 2%ト リエチルアミン) で精製し、目的物の1,2,3,4-0-テトラ アセチルマンノース-6-0-N, N-ジイソプロピルアミ ノー〇ーシアノエチルホスホロアミダイトを(1.25 g, 2. 28mmol, 82%) を得た。

1H-NMR (CDC13) $\delta 6.08(d, 1H, H-1)$, 5.36-5.25(m, 3H, H-2, H-3, H-4), 3.87-3.77(m, 3H, H-5, H-6), 3.64 (m, 2H, methine of isopropyl), 2.66(m, 4H, methylene o f cyanoethyl), 2.19-2.01(m, 12H, methyl of acetyl), 1.30-1.16(m, 12H, methyl of isopropyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDCl₃) δ 149.6, 149.7, 150.2, 15 0.3 ppm

[0251]

【実施例3】

ガラクトースが結合したホスホロチオエートオリゴヌク レオチド:

(GAL) -Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs C 30 s Gs As Gs Gs C(配列番号:3 1)の合成

N-4アミノ基をベンソイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこな い、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率 を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこ なう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア 50 λ max; 2 5 6. 3 n m

124

セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。

- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア で 1 時間反応させた後、塩化メチレン $5\,0\,\mathrm{m}\,1$ を加え希 $10\,$ ノシン誘導体を結合させるためには、同様に $0\,.\,$ $2\,\mathrm{M}\,$ の 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)およ び(4)については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から (7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5°-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 しておく。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ 20 なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 **%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた** 後、5、末端に先の実施例1で合成したガラクトース誘 **導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶** 解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1)か ら (7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジン誘導体の5°-DMTr基を 除去する。
 - (4) 実施例1で合成した0.2Mガラクトースホスホ ロアミダイトユニットと0. 4Mテトラゾールにより、 縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作により、オリゴヌクレオチドの5 * 末端にガ ラクトース誘導体を導入することができる。合成反応が 終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Syn thesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IR L PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム 中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリ ジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることに より、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護 基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasph ere Cis)を用いて精製をおこなう。以上の操作により 目的物のガラクトースが結合したホスホロチオエートオ リゴヌクレオチド: (GAL) -Ts Gs Gs Gs As Gs C s Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成した。

収量: 43.65 OD

λmin: 229. 3nm

[0252]

【実施例4】

マンノースが結合したホスホロチオエートオリゴヌクレ オチド:

(MAN) - T₅ G₅ G₅ G₅ G₅ C₅ C₅ C₅ A₅ T₅ A₅ G₅ C 5 G₅ A₅ G₅ C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ 10イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 渡されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2 Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) およ び(4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0% T C A / C / C / 2.2 処理を / 6.0 秒間おこ / 40 ない、保護されたグアノシン誘導体の / 5 / D M T / 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 1-0-n-オグ 伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを 6-0-N,N-ジー 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 ロアミダイ %以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた 50 %)を得た。 126

後、5^{*}末端に先に実施例2で合成したマンノース誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
- (4) 実施例2で合成した0.2 Mマンノースホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

収量;33.47 OD

λmax; 256. 3nm

λmin; 229. 3nm

[0253]

【実施例5】

30 1-0-n-オクチル-2,3.4-0-トリペンゾイルグルコシド-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミダイトの合成

1-0-n-オクチル-2,3.4-0-トリペンゾイルグルコシド (1. 22g, 2. 02mmol) を無水ピリジン2m 1 x 3 回共沸脱水をした後、無水トルエン 2 m 1 x 3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン (1. 76ml, 10. 10mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド (0.90ml, 4.04mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-n-オクチル-2,3.4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホ ロアミダイト (1. 42g, 1. 78mmol, 88

しておく。

127

'H-NMR (CDC13) & 8.02-7.80(m, 6H, o-H of benz oyl), 7.55-7.26(m, 9H, m, p-H of benzoyl), 5.82(d, 1H, H-1), 5.60-5.29, 5.60-5.30(m, 3H, H-2, 3, 4), 3.95-3.77 (m, 3H, H-5, H-6), 3.59-3.50(m, 2H, CH of isopropyl), 2. 58-2. 55 (m. 2H. CH₂ of cyanoethyl). 1. 17-1. 09 (m. 20 H, CH3 of isopropyl, CH2 of octyl), 0.83(t, 3H, CH3 of octyl)ppm

³¹P-NMR (CDC 1₃) & 149.57, 149.65, 149.68, 1 49.74 ppm

[0254]

【実施例6】

nーオクチルグルコシドが結合したホスホロチオエート アンチセンスオリゴヌクレオチド:

 $(n-oct-G \ 1 \ c) - T_s G_s G_s G_s A_s G_s C_s C_s A_s T_s A$ s Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成 N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)およ び(4)については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3.0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5°-DMTr基 128

(4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTrを 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 %以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた 後、5 末端に実施例5で合成したn-オクチルグルコ 10 シド誘導体を結合させるためには、同様に 0. 2 Mの濃 度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および

- (4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジン誘導体の5°-DMTr基を 除去する。
- (4) 実施例5で合成した0.2Mn-オクチルグルコ シドホスホロアミダイトユニットと0. 4Mテトラゾー ルにより、縮合反応を5分間おこなう。
- 以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの 5 末端にn-オクチルグルコシド誘導体を導入するこ とができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approac h", M. J. Gait(ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっ ておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、 これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、 6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオ チド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆 相HPLC(μBondasphere C18)を用いて精製をおこ 30 なう。以上の操作により目的物のn-オクチルグルコシ ドが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌ クレオチド: (n-oct-Glc) - Ts Gs Gs Gs As Gs C s Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成した。

収量: 38. 7 OD

λmax: 256. 5 nm

λmin; 229. 1 nm

[0255]

【実施例7】

1-0-n-オクチル-2.3.4-0-トリベンゾイルチオグルコシ 40 ド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホス ホロアミダイトの合成

1-0-n-オクチル-2,3.4-0-トリペンゾイルチオグルコ シド (0.76g, 1.22mmol) を無水ピリジン 2mlx3回共沸脱水をした後、無水トルエン2mlx 3回、無水塩化メチレン2mlx3回共沸をおこなう。 その後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソ プロピルエチルアミン (1.06ml, 6.10mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド (0.50ml, 2.44mmo を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 50 1) を加え、室温で 1 時間反応させた後、塩化メチレン

50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50m1で3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20.2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-n-オクチル-2,3.4-0-トリペンゾイルチオグルコ シド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホ スホロアミダイト (0.82g, 1.00mmol, 8 2%)を得た。

1 H-NMR (CDC 1₃) δ 7. 97-7. 93 (m, 6H, o-H of ben zoyl), 7.52-7.26(m, 9H, m, p-H of benzoyl), 5.82(d, 1 H, H-1), 5.61-5.45, 4.82-4.75(m, 3H, H-2, 3, 4), 3.85-3.7 8(m, 3H, H-5, H-6), 3.68-3.50(m, 2H, CH of isopropy!), 2.61-2.54(m, 2H, CH₂ of cyanoethyl), 1.29-1.10(m, 20 H, CH3 of isopropyl, CH2 of octyl), 0.90-0.86(t, 3H, C H3 of octyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDC 1_{3}) δ 149.51, 149.91, 151.18 pp

[0256]

【実施例8】

n - オクチルチオグルコシドが結合したホスホロチオエ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(n-oct-SGlc) - TsGsGsGsAsGsCsCsAsTs As Gs Cs Gs As Gs Gs C(配列番号:31)の合成 N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたСРG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ 0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5′-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- と0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) O. 5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。以上の操作でCPG上に導入されたシ チジン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロ 50 0- (N.N-ジイソプロピルアミノ) フェニルホスホノアミ

130

チオエート結合によって縮合させることができる。つぎ の塩基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、 同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付け た後、(1) および(4) については下記の通りにする 以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこな

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5°-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 10 しておく。
 - (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTェを 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 %以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた 後、5'末端に実施例7で合成したn-オクチルチオグ ルコシド誘導体を結合させるためには、同様に0.2M 20 の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジン誘導体の5°-DMTr基を 除去する。
- (4) 実施例7で合成した0.2Mn-オクチルチオグ ルコシドホスホロアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラ ゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを *30* 5′末端にnーオクチルチオグルコシド誘導体を導入す ることができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は 常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical appr oach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にした がっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してか ら、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60 ℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌク レオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その 後逆相HPLC(μBondasphere Cis)を用いて精製を おこなう。以上の操作により目的物のn-オクチルチオ (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット 40 グルコシドが結合したホスホロチオエートアンチセンス オリゴヌクレオチド: (n-oct-SGlc) - TsGsGs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成 した。

> 14.7 OD 収量;

> λmax; 256. 9 nm

λmin; 229.6 nm

[0257]

【実施例9】

1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルグルコシド-6-

なう.

131

ダイトの合成

1-0-a-オクチル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルグルコシド (1. 15g, 1. 91mmol) を無水ピリジン2m 1×3回共沸脱水をした後、無水トルエン2mlx3 回、無水塩化メチレン2mlx3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン (1.66ml, 9.54mmo 1) と、クロローN、Nージイソプロピルアミノフェニ ルホスホノアミダイト (0.93g, 3.82mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 10 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0- (N, N-ジイソプロピルアミノ) フェニルホスホノアミ ダイト (1.01g, 1.24mmol, 65%) を得

1H-NMR (CDC 1₃) δ7.98-7.82(m, 11H, o-H of ben 20 zoyl, phenyl), 7.53-7.24(m, 9H, m-, p-H of benzoyl), 5. 93-5. 83(s, 1H, H-1), 4. 84-4. 80, 5. 54-5. 45(m, 3H, H-2, 3.4).3.92-3.77 (m. 3H. H-5, 6).3.56-3.47 (m. 2H, CH of is opropyl), 1.38-1.22(m, 20H, CH3 of isopropyl, CH 2 of octyl), $0.86-0.80(t, 3H, CH3 \text{ of octyl})ppm^{31}P-NM$ R (CDC 1₃) δ 120.86, 121.95 ppm

[0258]

【実施例10】

n-オクチルグルコシドフェニルホスホネートが結合し たホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチ F: (n-oct-G1cPh) - TsGsGsGsAsGsCsCs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の 合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット

(5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。

132

- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
- 以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)およ び(4)については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5°-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 しておく。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTェを 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 %以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた 後、5、末端に実施例9で合成したn-オクチルグルコ シドフェニルホスホネート誘導体を結合させるために は、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り 付けた後、(1) および(4)(5) については下記の 通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返 しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2CI2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を
- (4) 実施例9で合成した0. 2M n-オクチルグル コシドフェニルホスホノアミダイトユニットと0.4M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの 5' 末端にn-オクチルグルコシドフェニルホスホネー ト誘導体を導入することができる。合成反応が終了した 後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCP Gを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることによ り、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基 と 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこ 50 の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondaspher

収量; 52.2 OD λmax; 256.3 nm λmin; 229.3 nm

[0259]

【実施例11】

1-0-n-オクチル-2,3,4-0-トリベンゾイルチオグルコシド-6-0-(N,N-ジイソプロピルアミノ)フェニルホスホノアミダイトの合成

1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルチオグルコシ ド(0.84g, 1.35mmol)を無水ピリジン2 mlx3回共沸脱水をした後、無水トルエン2mlx3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5m1に溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン(1.17ml, 6.75mmo 1) と、クロローN、N-ジイソプロピルアミノフェニ 20 ルホスホノアミダイト (0.66g, 2.69mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20、2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルチオグルコシ ド-6-0-(N, N-ジイソプロピルアミノ)フェニルホスホ ノアミダイト (0.51g, 0.62mmol, 46 %) を得た。

1H-NMR (CDC1₃) 67.97-7.80(m, 11H, o-H of ben zoyl, phenyl), 7.79-7.19(m, 9H, m-, p-H of benzoyl), 5.91(d, 1H, H-1), 5.58-5.46, 4.85-4.79, 4.07-4.00(m, 6 H, H-2, 3, 4, 5, 6), 3.33-3.28(m, 2H, CH of isopropyl), 1.57-1.00(m, 20H, CH3 of isopropyl, CH₂ of octyl), 0.85(t, 3H, CH3 of octyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDC l_3) δ 119.68, 122.60 ppm { 0 2 6 0 }

【実施例12】

n-オクチルチオグルコシドフェニルホスホネートが結 合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオ チド:

(n-oct-SGlcPh) - T: G: G: G: A: G: C: C: A: T: A: G: C: G: A: G: C: (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ARI社類のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

134

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (0 (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
 - (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
 - (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2 Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) およ び(4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH2C 12処理を60秒間おこ 30 ない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
 - (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5°末端に実施例11で合成したn-オクチルチオグルコシドフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) (5) については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
- 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ (4) 実施例 1 1 で合成した 0. 2 M n オクチルチイクロモル)を、自動合成機(ABI 社製のDNA synthe 50 オグルコシドフェニルホスホノアミダイトユニットと

0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこな う。

(5) 0. 1 M ヨウ森/水/ピリジン/ THF により酸 化反応を30秒間おこなう。

以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの 5 末端にn-オクチルチオグルコシドフェニルホスホ ネート誘導体を導入することができる。合成反応が終了 した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthes is; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PR ESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中の 10 Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成 CPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることによ り、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基 の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondaspher e C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目 的物のn-オクチルチオグルコシドフェニルホスホネー トが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌ クレオチド: (n-oct-SGlcPh) - TsGsGsGsA s Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成し

収量: 40.3 OD λmax; 256. 8 nm λmin; 229.6 nm

[0261]

【実施例13】

1-0-フェニル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロア ミダイトの合成

1-0-フェニル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルグルコシド (1. 14g, 2. 00mmol) を無水ピリジン2m 30 1 x 3 回共沸脱水をした後、無水トルエン 2 m 1 x 3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン(1.74ml, 10.00mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド(0.89ml, 4.00mmo 1)を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-フェニル-2, 3.4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロア ミダイト (1. 31g, 1. 71mmol, 85%) を 得た。

1H-NMR (CDC13) 67.97-7.80(m, 6H, o-H of benz oy!), 7.51-7.25, 7.18-7.06(m, 14H, m-, p-H of benzoy l, phenyl), 6.00-5.37 (m, 4H, H-1, 2, 3, 4), 4.18-4.12, 3.92-3.72(3H, H-5, 6) 3.61-3.50(m, 2H, CH of isopropy

136

1), 2,57-2,42(4H,CH₂ of cyanoethyl), 1,16-1,04(12 H, CHs of isopropyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDC1₃) δ 149. 67, 149. 19ppm

[0262]

【実施例14】

フェニルグルコシドが結合したホスホロチオエートアン チセンスオリゴヌクレオチド:

(PhGlc) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As N-4アミノ基をペンゾイル基で、5°-水酸基をDM T r 基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたСРG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 20 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) 0. 5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0263】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオ エート結合によって縮合させることができる。つぎの塩 基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様 に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた 後、(1) および(4) については下記の通りにする以 外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこな う。

- (1) 3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 しておく。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ *50* なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTrを 比色定量した結果、算出した各縮合反応の平均収率は9 9%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させ た後、57末端に実施例13で合成したフェニルグルコ シド誘導体を結合させるためには、同様に 0. 2 Mの濃 度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および (4) (5) については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ 10 ない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を 除去する。
- (4) 実施例13で合成した0.2Mフェニルグルコシ ドホスホロアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾール により、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/ THF により酸 化反応を30秒間おこなう。

【0264】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌ クレオチドの5 末端にフェニルグルコシド誘導体を導 入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操 20 作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis: a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) IT したがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出し てから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で 60℃、6時間反応させることにより、固相担体からの ヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。 その後逆相HPLC (μBondasphere Cis) を用いて精 製をおこなう。以上の操作により目的物のフェニルグル コシドが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリ ゴヌクレオチド: (PhGlc) - TsGsGsGsAsGs 30 カラム中でおこなう。 C₅ C₅ A₅ T₅ A₅ G₅ C₅ G₅ A₅ G₅ Cを合成した。

収量; 56.6 OD λmax; 256. 7 nm λmin; 228.9 nm

[0265]

【実施例15】

1-0-フェニル-2,3,4-0-トリペンゾイルガラクトシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミダイトの合成

1-0-フェニル-2, 3. 4-0-トリベンゾイルガラクトシド (1. 14g, 2. 00mmol) を無水ピリジン2m 1x3回共沸脱水をした後、無水トルエン2m1x3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン(1.74ml,10.00mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド(0.89ml, 4.00mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ 50 に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた

ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1-0-フェニル-2,3.4-0-トリベンゾイルガラクトシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミダイト (1. 37g, 1. 79mmol, 90%)

138

 $^{1}H-NMR$ (CDC13) δ 8. 12-7. 80 (m, 6H, o-H of benz oyl), 7.50-7.05(m, 14H, m-, p-H of benzoyl, phenyl), 6.03-5.98, 5.79-5.60, 5.43-5.29 (m, 4H, H-1, 2, 3, 4), 4.3 6-4.12(3H, H-5, 6) 3.60-3.47(m, 2H, CH of isopropyl), 2.75-2.52(4H, CH2 of cyanoethyl), 1.30-1.06(12H, CH3 of isopropyl)ppm

³¹P-NMR (CDCl₃)δ149.98, 149.60ppm [0266]

【実施例16】

を得た。

フェニルガラクトシドが結合したホスホロチオエートア ンチセンスオリゴヌクレオチド:

- (PhGal) TsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAs Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成 N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応
- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0267】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオ エート結合によって縮合させることができる。つぎの塩 基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様

後、(1)および(4)については下配の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

(4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5'末端に実施例15で合成したフェニルガラクトシド誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)(5)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ *20* ない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。

(4) 実施例15で合成した0.2Mn-フェニルガラ クトシドホスホロアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

(5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。

【0268】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの5'末端にフェニルガラクトシド誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護 30操作は常法 ("0ligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μ Bondasphere C_{18})を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のフェニルグルコシドが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (PhGa1) -TsGsGsGsA40 GsCsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsGsCを合成した

収量; 61.5 OD

λmax; 257. 1 nm

λmin; 229. 4 nm

[0269]

【実施例17】

1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-ベンゾイルガラクトサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成

140

1.3.4-0-トリベンゾイル、2-N-ベンゾイルガラクトサミ ン(1.05g, 1.76mmol)を無水ピリジン2 mlx3回共沸脱水をした後、無水トルエン2mlx3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5m1に溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン (1.53ml, 8.79mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド (0. 78ml, 3. 52mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 10 50m1を加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-ベンゾイルガラクトサミ ン-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホス ホロアミダイト (0.97g, 1.22mmol, 70 %) を得た。

1H – N M R (C D C 1 s) δ 8. 50(s, 1H, -NH), 8. 22-7. 95 (m, 8H, o-H of benzoyl), 7. 82-7. 35(m, 12H, m-, p-H of benzoyl), 6. 61-6. 56, 6. 32-6. 18(4H, H-1, 2, 3, 4), 4. 32-3. 91, 3. 87-3. 64(m, 3H, H-5, 6), 3. 45-3. 22(m, 2H, CH of iso propyl), 2. 73-2. 45(m, 4H, CH₂ of cyanoethyl), 1. 39-1. 02(m, 12H, CH₃ of isopropyl)ppm

³¹P-NMR (CDC1₃)δ149.84, 150.09, 150.43ppm [0 2 7 0]

【実施例18】

N ーベンゾイルガラクトサミンホスフェートが結合した ホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(N-BzGalPO) -TsGsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsGsC (配列番号:31) の合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH₂C1₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスにより CPG を乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ50 なう。

(5) O. 5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。

(6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0271】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオ エート結合によって縮合させることができる。つぎの塩 10 基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様 に0. 2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた 後、(1) および(4) については下記の通りにする以 外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこな う。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 しておく。

(4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖 を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDM Trを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率 は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合 させた後、5'末端に実施例17で合成したN-ベンゾ イルガラクトサミン誘導体を結合させるためには、同様 に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた 後、(1) および

(4) (5) については下記の通りにする以外は上記の *30* 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を 除去する。

(4) 実施例17で合成した0.2MN-ペンゾイルガ ラクトサミンアミダイトユニットと0.4Mテトラゾー ルにより、縮合反応を5分間おこなう。

(5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

【0272】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌ 40 クレオチドの5'末端にN-ペンゾイルガラクトサミン 誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後 の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCP Gを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることによ り、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基 の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondaspher e C1a) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目 50 0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解

142

的物のN-ペンゾイルガラクトサミンホスフェートが結 合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオ チド: (N-BzGalPO) -TsGsGsGsAsGsC s Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成した。

収量: 51.6 OD λmax; 256. 2 nm λmin; 228. 9 nm

[0273]

【実施例19】

1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラクトサミン-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミダイトの合成

1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラクトサミン (0.38g, 1.09mmol) を無水ピリジン2m 1 x 3 回共沸脱水をした後、無水トルエン 2 m 1 x 3 回、無水塩化メチレン2m1x3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン (0.87ml, 5.00mmo 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド (0. 45ml, 2. 00mmo 1) を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20.2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルガラクトサミン-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミダイト (0. 40g, 0. 75mmol, 69%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC13) δ 8.50(s, 1H, -NH), 6.20, 5.70 -5. 56, 5. 32 (m, 4H, H-1, 2, 3, 4), 4. 22-4. 10 (m, 3H, H-5, 6), 3.90-3.77, 3.61-3.47 (m, 12H, CH_3 of acetyl), 2.80-2.5O(m, 4H, CH2 of cyanoethyl), 1.30-1.11(m, 12H, CH3 of isopropyl)ppm

³¹P-NMR (CDC1₃) δ 149.50, 149.57, 150.81pp

[0274]

【実施例20】

N-アセチルガラクトサミンホスフェートが結合したホ スホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (N-AcGal) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成 N-4アミノ基をペンソイル基で、5'-水酸基をDM Tェ基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0 % T C A / C H₂ C I₂ 処理を 6 0 秒間おこない、 5'-DMT r 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ *10* なう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0275】以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合によって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0% TCA/CH2 Cl2処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の5°-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5・末端に実施例19で合成したN-アセチルガラクトサミン誘導体を結合させるためには、同様に0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)(5)については下配の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂C1₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
- (4) 実施例19で合成した0.2MN-アセチルガラクトサミンアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。

144

【0276】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの5'末端にN-アセチルガラクトサミン誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).)にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニアノビリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C1s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のN-アセチルガラクトサミンホスフェートが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:(N-AcGal)-TsGsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsGsAsGsGsCを合成した。

収量; 9.1 OD

λmax; 257. 4 nm

λmin; 229.6 nm

[0277]

20 【実施例21】

1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロア ミダイトの合成

1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン

(0.82g, 1.39mmol) を無水ピリジン2m 1 x 3 回共沸脱水をした後、無水トルエン2 m 1 x 3 回、無水塩化メチレン2mlx3回共沸をおこなう。そ の後塩化メチレン5m1に溶解し、この溶液にジイソプ ロピルエチルアミン (1. 21ml, 6. 95mmo 30 1) と、N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエ チルホスホロクロリド (0.62ml, 2.78mmo 1)を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン 50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液50mlで3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=8 0:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の 1, 3, 4-0-トリアセチル, 2-N-アセチルグルコサミン-6-0-N.N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロア ミダイト (0. 47g, 0. 59mmol, 42%) を

 1 H-NMR (CDC 1 s) δ 8.38(s, 1H, -NH), 6.15-5.99, 5.80-5.52(m, 4H, H-1, 2, 3, 4), 4.28-4.08(m, 3H, H-5, 6), 3.96-3.57(m, 12H, CH s of acetyl), 2.78-2.53(m, 4H, CH 2 of cyanoethyl), 1.41-1.08(m, 12H, CH s of isopropyl)

³¹P-NMR (CDC1₃) & 149.76, 150.72ppm [0278]

【実施例22】

得た。

50 N-アセチルグルコサミンホスフェートが結合したホス

ホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(N-AcGul)-TsGsGsGsAsGsCsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsCsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsGsC(配列番号:31)の合成N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解10してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこ 20 な う。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合によって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。

146

記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
- (4) 実施例 21 で合成した 0.2MN- アセチルグルコサミンアミダイトユニットと 0.4M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ索/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- 以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの 5'末端にN-アセチルグルコサミン誘導体を導入する ことができる。合成反応が終了した後の脱保 機権作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approa ch", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたが っておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60 ℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C1s) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のN-アセチルグルコサミンホスフェートが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (N-AcGul)ーTs Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs Cを合成した。

収量; 42.5 OD

λmax; 257. 3 nm

λmin; 229.6 nm

[0279]

【実施例23】

1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルガラクトサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成

1, 3, 4-0-トリベンゾイル, 2-N-トリフルオロアセチルガ ラクトサミン (0.58g, 0.99mmol) を無水 ピリジン2mlx3回共沸脱水をした後、無水トルエン 2mlx3回、無水塩化メチレン2mlx3回共沸をお こなう。その後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液 にジイソプロピルエチルアミン(0.87ml,5.0 0mmo1)と、N、N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエチルホスホロクロリド(0.45ml,2.0 0mmol)を加え、室温で1時間反応させた後、塩化 メチレン50mlを加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液50m1で3回洗浄した後、無水硫酸 ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリ カゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチ レン=80:20, 2%トリエチルアミン)で精製し、 目的物の1,3,4-0-トリペンゾイル,2-N-トリフルオロア セチルガラクトサミン-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-

'H-NMR (CDCl₃) 68.70(s, 1H, -NH), 8.18-7.79 (m, 6H, o-H of benzoyl), 7.66-7.21(m, m-, p-H of benzoyl), 6.66-6.15(m, 4H, H-1, 2, 3, 4), 4.04-3.70(m, 3H, H-5, 6), 3.61-3.42(m, 2H, CH of cyanoethyl), 2.68-2.41(m, 4H, CH₂ of cyanoethyl), 1.31-0.92(m, 12H, CH of cyanoethyl)ppm

³¹P-NMR (CDC1₃) δ148.96, 149.38, 150.10ppm [0 2 8 0]

【実施例24】

ガラクトサミンホスフェートが結合したホスホロチオエ 10 ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(GalN) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこ *30* なう。
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0281】以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合によって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH $_2$ C $_1$ 2処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の57 -DMT $_1$ 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

148

(4) 0.2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、57末端に実施例23で合成したガラクトサミン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)

- (5) については下記の通りにする以外は上記の操作
- (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂C I₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
- (4) 実施例23で合成した0.2Mガラクトサミンアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸の 化反応を30秒間おこなう。

収量; 38.7 OD

λmax; 256. 4 nm

λmin; 229. 3 nm

[0283]

【実施例25】

約 1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルグルコサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成

1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルグ ルコサミン (0.82g,1.39mmol) を無水ピリジン2mlx3回共沸脱水をした後、無水トルエン2mlx3回、無水塩化メチレン2mlx3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン5mlに溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミン (1.21ml,6.95mmol) と、N,N-ジイソプロピルアミノー〇ーシ アノエチルホスホロクロリド (0.62ml,2.78

mmo1)を加え、室温で1時間反応させた後、塩化メチレン50m1を加え希釈しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50m1で3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/塩化メチレン=80:20,2%トリエチルアミン)で精製し、目的物の1,3,4-0-トリペンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルグルコサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト(0.47g,0.59mmo1,42%)を得た。

'H-NMR (CDC13) & 8.74(s,1H,-NH), 8.19-7.81 (m,6H,o-H of benzoy!), 7.62-7.26(m,m-,p-H of benzoy!), 6.63-6.32(m,4H,H-1,2,3,4), 4.22-3.84(m,3H,H-5,6), 3.58-3.42(m,2H,CH of cyanoethy!), 2.70-2.56(m,4H,CH2 of cyanoethy!), 1.26-1.07(m,12H,CH3 of cyanoethy!)ppm

³¹P-NMR (CDC 1₃) δ 150.33, 150.77, 151.39ppm [0 2 8 4]

【実施例26】

グルコサミンホスフェートが結合したホスホロチオエー 20 トアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(GulN) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルにより CPG を洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこ *40* なう。
- (5) 0.5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0285】以上の操作でCPG上に導入されたシチジン等層はCP標されたピラスト

エート結合によって縮合させることができる。つぎの塩 基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様 に 0. 2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた

150

後、 (1) および (4) については下記の通りにする以 外は上記の操作 (1) から (7) を繰り返しておこな

(1) 3.0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 10 しておく。

(4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 0.4M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5 末端に実施例25で合成したグルコサミン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)

- (5) については下記の通りにする以外は上記の操作
 - (1)から(7)を繰り返しておこなう。
 - (1) 3. 0%TCA/CH₂CH₂CH₂処理を<math>60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。
 - (4) 実施例25で合成した0.2Mグルコサミンアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ秦/水/ピリジン/THFにより酸の 化反応を30秒間おこなう。

【0286】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの5′末端にグルコサミン誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRLPRESS, (1984).)にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C₁s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のグルコサミンホスフェートが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:(GulN)-TsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsCcを合成した。

収量: 33.4 OD

λmax; 257. 3 nm

λmin; 229. 4 nm

[0287]

【実施例27】

ン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオ 50 ヘプタペンゾイルメリピオース-N, N-ジイソプロピルア

セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。

ミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成 ヘプタペンゾイルメリビオース(1.07g,1.00 mmol)を無水ピリジン2mlx3回共沸脱水をした 後、無水トルエン2mlx3回、無水塩化メチレン2m 1 x 3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン5 m l に 溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミン(0. 87ml, 5.00mmol) と、N, N-ジイソプロ ピルアミノ-O-シアノエチルホスホロクロリド(0. 45ml, 2.00mmol) を加え、室温で1時間反 応させた後、塩化メチレン50mlを加え希釈しこの溶 10 液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50mlで3回洗浄 した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留 去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘ キサン/塩化メチレン=80:20,2%トリエチルア ミン)で精製し、目的物のヘプタペンゾイルメリビオー ス-N, N-ジイソプロピルアミノ-O-シアノエチルホスホロ アミダイト (1. 91g, 1. 50mmol, 75

¹H-NMR (CDC 1_s) δ8.13-8.09, 8.03-7.87, 7.84 -7.80 (m, 14H, 0-H of benzoyl), 7.56-7.24 (m, 21H, m-, p-H of benzoyl), 5.99-5.80, 5.58-5.41 (m, 8H, H-1, 2, 3, 4,1',2',3'4'),4.61-4.40, 3.83-3.41 (m, 6H, H-5, 6),2.5 8-2.40 (m, 4H, CH₂ of cyanoethyl),1.12-0.96 (m, 12H, CH₃ of isopropyl)ppm

 $^{31}P-NMR$ (CDC l_3) δ 149.45, 149.72ppm [0 2 8 8]

【実施例28】

%)を得た。

メリビオースホスフェートが結合したホスホロチオエー トアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(Mel) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs C 30 s Gs As Gs C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'ー水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応40カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒問おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ
- (5) 0. 5 Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア 50 s Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Cc を合成した。

(6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより米反応の5'-水酸基をブロックする。

152

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) およ び(4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7) を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2CI2処理を60秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の5 -DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

(4) 0.2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ 20 なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5'末端に実施例27で合成したメリビオース誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、 (1) および (4)

- (5) については下記の通りにする以外は上記の操作
- (1) から (7) を繰り返しておこなう。 (1) 3. 0 % T C A / C H $_2$ C I $_2$ 処理を 6 0 秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の 5 $^{\circ}$ DMT r 基を除去する。
- (4) 実施例27で合成した0.2 Mメリビオースアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。

【0289】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの5、末端にメリビオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRLPRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere Cis) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のメリビオースホスフェートが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:(Mel)ーTsGsGsGsAsGsC

収量; 78.0 OD λmax; 256. 6 nm λmin; 229. 2 nm

[0290]【実施例29】

ヘプタペンゾイルゲンチオビオース-N, N-ジイソプロビ ルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成 ヘプタペンゾイルゲンチオピオース(1.24g,1. 16mmol) を無水ピリジン2mlx3回共沸脱水を した後、無水トルエン2m1×3回、無水塩化メチレン 10 ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。 2mlx3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン5m 1に溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミン (1. 01ml, 5. 80mmol) と、N, Nージイ ソプロピルアミノー〇ーシアノエチルホスホロクロリド (0.50ml, 2.32mmol)を加え、室温で1 時間反応させた後、塩化メチレン50mlを加え希釈し この溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50mlで3 回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を 減圧留去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラフィ ー(ヘキサン/塩化メチレン=80:20, 2%トリエ 20 チルアミン) で精製し、目的物のヘプタペンゾイルゲン チオビオース-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチ ルホスホロアミダイト (1.36g, 1.07mmo 1.93%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) δ 8. 10-7. 92, 7. 86-7. 71 (m, 14) H, o-H of benzoyl), 7.52-7.19(m, 21H, m-, p-H of benzo yl), 6.01-5.83, 5.57-5.45(m, 8H, H-1, 2, 3, 4, 1', 2', 3' 4'), 4.63-4.46, 3.81-3.43(m,6H,H-5,6), 2.55-2.43(m, 4H, CH₂ of cyanoethyl), 1.15-0.94(m, 12H, CH $_3$ of isopr

 3 1 P - NMR (CDC 1 $_{3}$) δ 150. 12, 150. 43ppm [0291]

【実施例30】

ゲンチオピオースホスフェートが結合したホスホロチオ エートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs C s Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tェ基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ 40 イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを 0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解 してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとり つける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。

154

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。
- (5) O. 5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/ア セトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0292】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオ エート結合によって縮合させることができる。つぎの塩 基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様 に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた 後、(1)および(4)については下記の通りにする以 外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこな

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 しておく。

(4) O. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニット と0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこ なう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTrを 30 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 %以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた 後、5、末端に実施例29で合成したゲンチオピオース 誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に 溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および

- (4) (5) については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。(1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこない、 保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去す
- (4) 実施例29で合成した0.2Mゲンチオピオース アミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮 合反応を5分間おこなう。
 - (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

【0293】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌ クレオチドの5'末端にゲンチオピオース誘導体を導入 することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作 は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical ap proach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にし 50 たがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出して

から、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C1s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のゲンチオピオースホスフェートが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:(Gen)ーTsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsCsGsAsGsGsCを合成した

収量; 37.9 OD

 λ max; 256.6 nm

λmin; 229.0 nm

[0294]

【実施例31】

オクタペンゾイルイソマルトトリオース-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイトの合成

オクタペンゾイルイソマルトトリオース(1.56g, 1. 00mmol) を無水ピリジン2mlx3回共沸脱 水をした後、無水トルエン2mlx3回、無水塩化メチ レン2mlx3回共沸をおこなう。その後塩化メチレン 5mlに溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミ ン (0. 87ml, 5. 00mmol) と、N, Nージ イソプロピルアミノーローシアノエチルホスホロクロリ ド(0.45ml, 2.00mmol)を加え、室温で 1時間反応させた後、塩化メチレン50mlを加え希釈 しこの溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液50mlで 3回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒 を減圧留去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラフ ィー(ヘキサン/塩化メチレン=80:20, 2%トリ 30 エチルアミン)で精製し、目的物のオクタベンゾイルイ ソマルトトリオース-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シア ノエチルホスホロアミダイト(1.21g, 0.69m mol. 69%) を得た。

 $^{31}P-NMR$ (CDC l_3) δ 150.92, 151.23ppm [0 2 9 5]

【実施例32】

イソマルトトリオースホスフェートが結合したホスホロ チオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(Iso) - Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs C 40 s Gs As Gs Gs C (配列番号: 31) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応

カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2C 12処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

156

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 2M と 0.4M テトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- 10 (5) 0.5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
 - 【0296】以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合によって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。
 - (1) 3. $0%TCA/CH_2CI_2$ 処理を6.0秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0.2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたDMTrを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジル酸を縮合させた後、5 * 末端に実施例31で合成したイソマルトトリオース誘導体を結合させるためには、同様に0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)(5)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。(1)3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5 * -DMTr基を除去する。

- (4) 実施例31で合成した0.2Mイソマルトトリオースアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0.1Mヨウ索/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとり 【0297】以上の操作により、アンチセンスオリゴヌつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応 50 クレオチドの5 末端にイソマルトトリオース誘導体を

導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practica l approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).)にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C1s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のイソマルトトリオースホスフェートが結合したホスホロチオエー 10トアンチセンスオリゴヌクレオチド: (Iso)ーTsGsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsGsAsGsGsCを合成した。

収量; 51.8 OD λmax; 256.4 nm λmin; 228.9 nm

【0298】 【実施例33】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Tra Gra G G A G C C A T A G C G A Gra Gra C (配列番号: 32) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成後にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂C 12処理を60秒間おこない、57-DMT 17基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0299】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ルに溶解してユニット保存用で ン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート 機にとりつける。それから以 誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグ 50 って反応カラム中でおこなう。

158

アノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3.0% T C A / C H₂ C I₂ 処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5′、3′末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Trh Grh G G A G C C A T A G C G A Grh Grh Cを合成 した。

収量; 35.4 OD λmax;256.5 nm λmin;229.1 nm

[0300]

【実施例34】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5 末端 にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセ ンスオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Trh Grh GGAGCCATAGCGAGrh Grh C (配列番号: 32) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'ー水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3.0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと O. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/ T H F により酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0301】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたアデノシンフェニルホスホネート 誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のア デノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるため には、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこな う。さらにつぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを 結合させるためには、グアノシンホスホロアミダイトユ ニットを 0. 2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付 けた後、(1)および(4)については下記の通りにす る以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこ なう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホス ホン酸を縮合させた後、5'末端にゲンチオピオース誘 導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミ ダイトユニットを 0. 2 Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1)および(4)については下記の 通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5°-P ix基を除去する。

(4) 0. 2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユ ニットとO. 4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間 おこなう。

【0302】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの

160

きる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("0!i gonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこ なう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これを アンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間 反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖 の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HP LC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。 以上の操作により目的物の5'、3'末端2塩基にフェ ニルホスホネート結合を導入し、5'末端にゲンチオピ オースを結合させたホスフェートアンチセンスオリゴヌ クレオチド: (Gen) - Tra Gra GGAGCCATA GCGAGnGnCを合成した。

収量; 17.0 OD λmax; 255.6 nm

λmin; 229.8 nm

[0303]

【実施例35】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端 にメリビオースを結合させたホスフェートアンチセンス オリゴヌクレオチド:

(Mel) - Trh Grh GGAGCCATAGCGAGrh GraC (配列番号:32) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたСРС50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ 30 ニットを 0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 5'末端にゲンチオピオース誘導体を導入することがで 50 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合

させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上配と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 *10* 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5 末端にメリビオース誘導体を結合させるためには同様にメリビオースアミダイトユ20ニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂C1₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5'-Pix基を除去する。

(4) 0.2Mメリピオースホスホロアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう。

【0304】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5'末端にメリビオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligo nucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).)にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C₁s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端にメリビオースを結合させたホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (Me1)ーTァbGrbGGAGCCATAGCGAGrbGrbGrbCe合成した。

収量; 22.5 OD λmax; 255.2 nm λmin; 229.6 nm

【0305】 【実施例36】 162

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Tra GGGAGCra Cra A Tra A G Cra G A G G Cra T (配列番号: 33) の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてシチジンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0 % T C A \angle C H₂ C H₂ 2 処理を 6 0 秒間おこない、 5 $^{\circ}$ - D M T $^{\circ}$ I 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスにより CPG を乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mシチジンフェニルホスホノアミダイトユ の ニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分 間おこなう。
 - (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保30 護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるためには、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返しておこなう。

(1) 3.0% TCA/CH_2CI_2 処理を60秒間おこない、保護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体の5'-Mox 基を除去する。この溶液は縮合収率を算40 定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mグアノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は 9 9 %以上であった。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("0ligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198

4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを

50 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:

1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere Cis) を用いて精製をおこなう。以上の操作によりピリミジン ヌクレオチドにフェニルホスホネート結合を導入したホ スフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Tria G G G A G Cria Cria A Tria A G Cria G A G G Cria T を合成し

収量; 44.4 OD λmax; 256.1 nm λmin; 228.2 nm

ンスオリゴヌクレオチド:

【0306】 【実施例37】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し,5°末端 にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセ

(Gen) - Tra GGGAGCra Cra A Tra A G Cra G AGGCra T (配列番号: 33) の合成

- 5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 200ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてシチジンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mシチジンフェニルホスホノアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体を縮合さ せることができる。つぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるためには、グアノシンホスホロアミ ダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1) および(4) については下記の 通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返 しておこなう。 164

(1) 3.0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体の5'-Mox基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

(4) 0.2 Mグアノシンアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均10 収率は99%以上であった。19量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5'末端にゲンチオビオース誘導体を結合させるためには同様にゲンチオビオースアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0 % T C A / C H₂ C I₂ 処理を 6 0 秒間おこない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の 5 '- P i x 基を除去する。

② (4) 0.2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう。

【0307】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの 5'末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1) 溶液で60℃、6時間 の応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBoudasphere C₁s) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のピリミジンヌクレオチドにフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (Gen)ーTraGGGAGCraCraCraATraAGCraGAGGCraTを合成した。

収量; 32.4 OD λmax; 255.7 nm

λmin; 229. 2 nm

[0308]

【実施例38】

部分的にメチルホスホネート結合を導入し、5 末端に ゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセン スオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Tw. Gw. GGAGCCATAGCGAGw. Gw. C(配列番号:34)の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 50 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ

イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンメチルホスホノアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルにより CPG を洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンメチルホスホノアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0.1Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0309】以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンメチルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた30後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH $_2$ C $_1$ 2処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体の5 DMT r 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 40 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5 末端にゲンチオピオース誘導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミダイトユニットを0. 2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返
- (1) 3.0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ 50 化反応を30秒間おこなう。

166

ない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5'-D MTr基を除去する。

(4) 0.2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユニットと 0.4 Mテトラゾールにより縮合反応を 5 分間おこなう。

【0310】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5、末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("01i gonucleotide Synthesis; a practical approach", M.

10 J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C₁s)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の5、3、末端2塩基にメチルホスホネート結合を導入し、5、末端にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (Gen) - Ts・Gu・GGAGCCATAG CGAGu・Gu・Cを合成した。

収量; 65.7 OD

λmax; 256.0 nm

λmin: 229.8 nm

[0311]

【実施例39】

部分的にメチルホスホネート結合を導入し、5'末端に メリビオースを結合させたホスフェートアンチセンスオ リゴヌクレオチド:

(Mel) ー Tw。 Gw。 GGAGCCATAGCGAGw。 Gw。 C(配列番号:34)の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンメチルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの機度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンメチルホスホノアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 ル反広を3 0 秒間おこから

(6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0312】以上の操作でCPG上に導入されたシチジ ン誘導体に保護されたグアノシンメチルホスホネート誘 導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシンメチルホスホネート誘導体を結合させるために は、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。 さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合 させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニッ トを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた 後、(1) および(4) については下記の通りにする以 外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこな

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンメチルホスホネート誘導体 の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホス ホン酸を縮合させた後、5'末端にメリビオース誘導体 を結合させるためには同様にメリビオースアミダイトユ ニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付

(1) および(4) については下記の通りにする以外は 上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5°-D MTr基を除去する。

(4) 0. 2 M メリビオースホスホロアミダイトユニッ トと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこ なう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5 末端にメリ ピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終 了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synth esis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中 のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジ ン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることによ り、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基 の除去をおこなう。その後逆相HPLC (µBondaspher e C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目 的物の5′、3′末端2塩基にメチルホスホネート結合 を導入し、5 木端にメリビオースを結合させたホスフ 50 ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導

168

ェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (Mel) -Tv. Gv. GGAGCCATAGCGAGv. Gv. Cを合成 した。

収量; 59.3 OD λmax; 256. 9 nm λmin; 227.8 nm [0313]

【実施例40】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5 末端 にN-ベンゾイルガラクトサミンを結合させたホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(N-BzGal) -Trh Grh GGAGCCATAGC GAGra Gra C (配列番号: 32) の合成

N-4アミノ基をペンソイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ ニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率 を算定するために保存しておく。

(2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。

(3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。

(4) 0.2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト 30 ユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。

(5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

(6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5′-水酸基をプロックする。

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるため には、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4)については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ

体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。以 上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸 ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアル コールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収 率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホ ン酸を縮合させた後、5 末端にN-ペンゾイルガラク トサミン誘導体を結合させるためには同様にN-ベンゾ 10 イルガラクトサミンアミダイトユニットを 0.2 Mの濃 度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および

- (4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5°-P ix基を除去する。
- (4) 0. 2MN-ペンゾイルガラクトサミンホスホロ アミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより縮合 反応を5分間おこなう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5'末端にN-ベンゾイルガラクトサミン誘導体を導入することができ る。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligo nucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこ なう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これを アンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間 反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖 の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HP LC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。 以上の操作により目的物の5'、3'末端2塩基にフェ ニルホスホネート結合を導入し、5'末端にN-ペンゾ イルガラクトサミンを結合させたホスフェートアンチセ ンスオリゴヌクレオチド: (N-BzGal) - TraG

収量: 21. 2 OD

λmax; 256. 5 nm

λmin; 228. 9 nm

[0314]

【実施例41】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

アム GGAGCCATAGCGAGヒム Gヒム Cを合成した。

TraGGGAGCCATAGCGAGGraC(配列番 号:35)の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ 50 λmax; 256.0 nm

170

ニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
 - (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
- 以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンホス フェートを結合させるためには、グアノシンホスホロア ミダイトユニットを 0.2 Mの濃度に溶解して自動合成 機に取り付けた後、(1) および(4) については下記 の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り 返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 30 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 M グアノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 40 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを
 - 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端1塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: TraGGGAGCCATAGCGAGGraを合成した。

収量; 20.9 OD

λmin; 228. 4 nm

[0315]

【実施例42】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5°末端 にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセ ンスオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Tra GGGAGCCATAGCGAGGra C (配列番号: 35) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 10 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 20 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ 30 ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるためには、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り 40 返しておこなう。

- (1) 3. $0%TCA/CH_2CI_2$ 処理を6.0秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の $5^{''}-PIx$ 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mグアノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比角容易した結果管出した多統会反応の平均

172

収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5 末端にゲンチオピオース誘導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5'-Pix基を除去する。
- (4) 0.2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5、末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).)にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C18)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の5′、3′末端1塩基にフェニルホスホネート結合を導入し、5′末端にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:(Gen)ーTF1 GGGAGCCATAGCGAGG71 Cを合成した。

収量; 21.1 OD

λ max; 256.3 nm

λmin; 228.4 nm

[0316]

【実施例43】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5²末端 にN-ベンゾイルガラクトサミンを結合させたホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

(N-BzGal) - Trb GGGAGCCATAGCG AGGrb C (配列番号: 35) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5°一水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ ニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルア (1) 3.0% T C A / C H $_2$ C I $_2$ 処理を60秒間おこルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 50 ない、5 $^{\prime}$ $^{\prime}$ - DMT $_{\rm T}$ 基を除去する。この溶液は縮合収

率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ *10* 収量; ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 **蹲されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合** させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンホス フェートを結合させるためには、グアノシンホスホロア ミダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成 機に取り付けた後、(1)および(4)については下記 返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂C l₂処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5′-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 M グアノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 30 収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホス ホン酸を縮合させた後、5′末端にN-ペンゾイルガラ クトサミン誘導体を結合させるためには同様にNーペン **ゾイルガラクトサミンアミダイトユニットを0.2 Mの** 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)およ び(4)については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から (7) を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の5'-P ix基を除去する。
- (4) 0. 2 M N ペンゾイルガラクトサミンホスホロ アミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより縮合 反応を5分間おこなう。

【0317】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの 5'末端にN-ペンゾイルガラクトサミン誘導体を導入 することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作 は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical ap proach", M. J. Gait (ed), IRLPRESS, (1984).)にした がっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してか ら、これをアンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60~50~ Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)

174

℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌク レオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その 後逆相HPLC(µBondasphere C18)を用いて精製を おこなう。以上の操作により目的物の5'、3'末端1 塩基にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端に N-ペンゾイルガラクトサミンを結合させたホスフェー トアンチセンスオリゴヌクレオチド: (N-B2Ga 1) - Tra GGGAGCCATAGCGAGGra Cを合 成した。

25.8 OD

λmax: 256. 1 nm

λmin; 228.6 nm

[0318]

【実施例44】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ート逆配列オリゴヌクレオチド:

Cia Gia GAGCGATACCGAGGia Gia T(配列 番号:37)の合成

- 5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 の通りにする以外は上記の操作 (1) から (7) を繰り 20 が 1 グラムあたり 2 0 マイクロモル導入された CPG50 ミリグラム (1 マイクロモル) を、自動合成機 (AB I 社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホ スホノアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度になるよう に無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボト ルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操 作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。
 - (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
 - (4) 0.2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
 - (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるため には、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2

および(4)については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2Mグアノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェート逆配列オリゴヌクレオチド: Cn G ピGAGCGATACCGAGGピGピTを合成した。

収量; 14.8 OD

λmax; 257. 3 nm λmin; 229. 9 nm

[0319]

【実施例45】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5'未端 にゲンチオピオースを結合させたホスフェート逆配列オ 30 リゴヌクレオチド:

(Gen) - Crh Grh GAGCGATACCGAGGrh GraT (配列番号:37) の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 0 ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(AB I 社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホ スホノアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるよう に無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポト ルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操 作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスにより CPG を乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。

176

(5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。

(6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるため には、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4)については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2CI2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 M グアノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のシチジルホス ホン酸を縮合させた後、5、末端にゲンチオビオース誘 導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミ ダイトユニットを 0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1)および(4)については下記の 通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返 しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2C 12処理を60秒間おこ ない、保護されたシチジルホスホン酸誘導体の5'-M ox基を除去する。

(4) 0. 2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユ ニットと0. 4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間 おこなう。

【0320】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの 5 末端にゲンチオピオース誘導体を導入することがで きる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("01i gonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこ なう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これを アンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間 反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖 の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HP LC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。

50 以上の操作により目的物の5'、3'末端2塩基にフェ

ニルホスホネート結合を導入し、5 末端にゲンチオビオースを結合させたホスフェート逆配列オリゴヌクレオチド: (Gen)ーCraGraGAGCGATACCGAGGraGraCCGAGGraGraCcGA

収量; 12.2 OD

λmax; 257. 2 nm λmin: 230. 0 nm

[0321]

【実施例46】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端 10 にメリビオースを結合させたホスフェートアンチセンス 逆配列オリゴヌクレオチド:

(Mel) - Crh Grh GAGCGATACCGAGGrh Grh T (配列番号: 37) の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるよう20に無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 30 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 40 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるためには、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3.0% T C A / C H $_2$ C I $_2$ 処理を 6 $_2$ 砂間おこ sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 $_50$ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ

178

体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0.2 Mグアノシンアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のシチジルホスホン酸を縮合させた後、5°末端にメリビオース誘導体を結合させるためには同様にメリビオースアミダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0 % T C A / C H₂ C I₂ 処理を 6 0 秒間おこない、保護されたシチジルホスホン酸誘導体の 5 '-M o x 基を除去する。

(4) 0. 2 Mメリビオースホスホロアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう

収量; 15.3 OD

λmax; 257. 2 nm

 $\lambda\,\text{min}$; 2 3 0 . 3 $\,$ n m

[0322]

【実施例47】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Trb Grb G G A G Crb Crb A Trb A G Crb G A Grb Grb C (配列番号:39) の合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトコ

ニットを 0. 2 Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト 10 ユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/ THF により酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるため には、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4)については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ 30 ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相

担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C:8) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入し、ピリミジン塩基に対してもフェニルホスホネート 結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレ 50 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を

180

オチド: Tra Gra GGAGCra Cra ATra AGCra GA Gru Gru Cを合成した。

43.1 OD 収量; λmax: 257. 6 nm

λmin; 229. 4 nm

[0323]

【実施例48】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端 にゲンチオピオースを結合させたホスフェートアンチセ ンスオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Trh Grh GGAG Crh Crh A Trh AG Crh GAGn Gn C (配列番号: 39) の合成

N-4アミノ基をペンゾイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ ニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。. (1) 3.0%TCA **/CH2Cl2処理を60秒間おこない、5'-DMTr** 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保 存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるため には、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4)については下記の通りにする以外は上記の 操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5'末端にゲンチオビオース誘導体を結合させるためには同様にゲンチオビオースアミダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機 10に取り付けた後、(1)および(4)については下配の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の<math>5'-Pix基を除去する。

(4) 0.2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう。

【0324】以上の操作によりオリゴヌクレオチドの 205 末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 (7 01 i gonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60 1 1 1 1 6 時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μ Bondasphere 1 1 $^$

収量; 43.3 OD λmax; 257.9 nm λmin; 229.5 nm

[0325]

【実施例49】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ 40 ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Cra Gra G A G Cra G A Tra A Cra Cra G A G Gra Gra T (配列番号: 40) の合成

 182

ルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂C I₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。

(92)

- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上配と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のグアノシンホスフェートを結合させるためには、グアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0% T C A / C H₂ C I₂ 処理を 60 秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の 5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mグアノシンアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5′、3′末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入し、ピリミジン塩基に対してもフェニルホスホネート 結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレ

オチド: Cra Gra GAG Cra GATra A Cra Cra GAG

-1442-

収量; 38.0 OD λmax; 256. 7 nm λmin; 229. 0 nm

[0326] 【実施例50】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Cra Cra CCCACCACTTCCCra Cra T (配列番 号:41)の合成

5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 10 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 0ミリグラム (1マイクロモル) を、自動合成機 (AB I 社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてシチジンフェニルホス ホノアミダイトユニットを 0. 2 Mの濃度になるように 無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポトル につめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作 を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 20率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mシチジンフェニルホスホノアミダイトユ ニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分 間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ *30* ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保 護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体を縮合さ せることができる。つぎの塩基配列のシチジンフェニル ホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様 の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩 基配列のシチジンホスフェートを結合させるためには、 に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および

- (4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、保護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体 の5′-Mox基を除去する。この溶液は縮合収率を算 定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mシチジンアミダイトユニットと0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分問おこなう。

184

伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のシチジルホス ホン酸を縮合させた後、5'末端にゲンチオピオース誘 導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミ ダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1) および(4) については下記の 通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返 しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、保護されたシチジルホスホン酸誘導体の5'-M o x基を除去する。

(4) 0. 2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユ ニットと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間 おこなう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5 末端にゲン チオビオース誘導体を導入することができる。合成反応 が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide S ynthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラ ム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピ リジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させること により、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保 護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondas phere Cia)を用いて精製をおこなう。以上の操作によ り目的物の5′、3′末端2塩基にフェニルホスホネー ト結合を導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌク レオチド: Cph Cph CCCACCACTTCCCph Cph Tを合成した。

収量: 37.6 OD λmax; 256. 1 nm λmin; 229. 1 nm

[0327]

【実施例51】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端 にゲンチオピオースを導入したホスフェートアンチセン スオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Crh Crh CCCACCACTTCCCrh C rbT(配列番号:41)の合成

シチジンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度 40.5' - 水酸基をDMTr 基で保護されたチミジン誘導体 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 **0ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(AB** I 社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてシチジンフェニルホス ホノアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度になるように 無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトル につめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作 を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒問おこ 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 50 ない、5 - DMT r 基を除去する。この溶液は縮合収

率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2Mシチジンフェニルホスホノアミダイトユ ニットとO. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5分 問おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ 10 ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体を縮合さ せることができる。つぎの塩基配列のシチジンフェニル ホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様 の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩 基配列のシチジンホスフェートを結合させるためには、 シチジンホスホロアミダイトユニットを 0.2 Mの濃度 20 に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および

- (4) については下記の通りにする以外は上記の操作
- (1) から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、保護されたシチジンフェニルホスホネート誘導体 の5'-Mox基を除去する。この溶液は縮合収率を算 定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mシチジンアミダイトユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 30 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のシチジルホス ホン酸を縮合させた後、5′末端にゲンチオピオース誘 導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミ ダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1)および(4)については下記の 通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返 しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ 40 ない、保護されたシチジルホスホン酸誘導体の5'-M ox基を除去する。
- (4) 0. 2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユ ニットと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間 おこなう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5' 末端にゲン チオピオース誘導体を導入することができる。合成反応 が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide S ynthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラ 50 結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユ

186

ム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピ リジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させること により、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保 **護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μBondas** phere Cia)を用いて精製をおこなう。以上の操作によ り目的物の5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネー ト結合を導入し、5'末端にゲンチオピオースを導入し たホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: (G en) - Crh Crh C C C A C C A C T T C C Crh Crh T を合成した。

収量; 55.7 OD λmax; 257. 9 nm λmin; 234. 5 nm

[0328]

【実施例52】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Cra Cra CTGTCCCGGGATAGra Gra T (配列 番号:42)の合成

- 5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体 が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG5 0 ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(AB I 社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけて ある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホ スホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるよう に無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のポト ルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操 作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂C1₂処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
 - (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
 - (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
 - (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
 - (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/ T H F により酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

【0329】以上の操作でCPG上に導入されたチミジ ン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート 誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグ アノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるため には、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこな う。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを

-1444-

ニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) および(4) については下記の通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返しておこなう。

- (1) 3.0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の5'-P1x基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach". M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1)溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を 20 おこなう。その後逆相HPLC(μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Cel Cel CTGTCCCGGGATAGel Gel Tを合成 した。

収量; 57.1 OD

λmax; 259. 1 nm

λmin; 230. 9 nm

[0330]

【実施例53】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入し、5 末端 にゲンチオピオースを導入したホスフェートアンチセン スオリゴヌクレオチド:

(Gen) - Cra Cra CTGTCCCGGGATAGra GraT (配列番号: 42) の合成

- 5'-水酸基をDMTr基で保護されたチミジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。
- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。

188

- (4) 0.2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる6 乾燥をおこなう。

【0331】以上の操作でCPG上に導入されたチミジン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート 誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2C 12処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の57 -Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0.2Mアデノシンアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア 30 ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。18量体目のシチジルホス ホン酸を縮合させた後、5'末端にゲンチオピオース誘 導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミ ダイトユニットを0.2Mの濃度に溶解して自動合成機 に取り付けた後、(1) および(4) については下記の 通りにする以外は上記の操作(1) から(7) を繰り返 しておこなう。
 - (1) 3.0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたシチジルホスホン酸誘導体の5'-Mox基を除去する。
 - (4) 0.2Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユニットと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5 末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニアノピ

50 リジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させること

により、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC(μ Bondas phere C_{18})を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の5'、3'末端2 塩基にフェニルホスホネート結合を導入し、5'末端にゲンチオビオースを導入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:($Gen)-C_{18}$ C_{18} C_{18}

収量; 52.4 OD λmax; 258.4 nm

λmin: 230. 7 nm

【0332】 【実施例54】

フェニルホスホネートアンチセンスオリゴヌクレオチ ド・

Tra Gra Gra Gra Ara Gra Cra Cra Ara Tra Ara Gra C ra Gra Ara Gra Gra C (配列番号: 43) の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'ー水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ20イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合 させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。以上の操作 を繰り返すことによりスクレオチド鎖を順次伸ばしてい く。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 190

米以上であった。合成反応が終了した後の脱保護操作は 常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にした がっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニアノビリジン (5:1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere Cis)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のすべてのインター ヌクレオチド結合をフェニルホスホネート結合にしたフェニルホスホネートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Tra Gra Gra Gra Gra Gra Cra Cra Cra Ara Tra Ara Gra Cra Gra Gra Gra Cを合成した。

収量; 35.6 OD λmax; 254.7 nm λmin; 227.5 nm

[0333]

【実施例55】

(Gen) - Trh Grh Grh Grh Arh Grh Crh Crh Arh Trh Arh Grh Crh Grh Arh Grh Grh C (配列番号: 43)の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ30 ニットを0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. $0 \, \text{%TCA/CH}_2 \, \text{CH}_2 \, \text{CH}_2 \, \text{处理を} \, 6 \, 0 \,$ 秒間おこない、 $5' DMT \, r \,$ 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 M グアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。
 - (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
- く。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを 以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99 50 護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合

させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は99%以上であった。18量体目のチミジルホスホン酸を縮合させた後、5¹末端にゲンチオピオース誘導体を結合させるためには同様にゲンチオピオースアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付け 10た後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなる

(1) 3. 0 % T C A / C H₂ C I₂ 処理を 6 0 秒間おこない、保護されたチミジルホスホン酸誘導体の 5 '-P i x 基を除去する。

(4) 0. 2 Mゲンチオピオースホスホロアミダイトユ ニットと0.4Mテトラゾールにより縮合反応を5分間 おこなう。以上の操作によりオリゴヌクレオチドの5' 末端にゲンチオピオース誘導体を導入することができ る。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法("Oligo nucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこ なう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これを アンモニア/ピリジン(5:1)溶液で60℃、6時間 反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖 の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HP LC (μBondasphere C18)を用いて精製をおこなう。 以上の操作により目的物のすべてのインターヌクレオチ ド結合をフェニルホスホネート結合にし、5'末端にゲ 30 ンチオピオースを導入したフェニルホスホネートアンチ センスオリゴヌクレオチド、(Gen)-Tra Gra Gra Gra Ara Gra Cra Cra Ara Tra Ara Gra Cra Gra Ara G pk Gpk Cを合成した。

収量; 23.1 OD λmax; 253.4 nm λmin; 226.7 nm

[0334]

【実施例56】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ 40 ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Gri Gri AGCCATAGCGAGri Gri C(配列番号: 44)の合成

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5'-水酸基をDM 担体 Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 おこ 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ みし める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ Gru ニットを0.2 Mの濃度になるように無水アセトニトリ 50 た。 192

ルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0 % T C A / C H₂ C I₂ 処理を 6 0 秒間おこない、 5'-DMT r 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルにより CPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイトユニットと0.4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
 - (5) 0. 1 Mヨウ索/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
 - (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
- 以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎの塩基配列のアデノシンホスフェートを結合させるためには、アデノシンホスホロアミダイトユニットを0.2 Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。
- (1) 3.0% TCA/CH_2CI_2 処理を60秒間おこない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体の5'-Pix 基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mアデノシンアミダイトユニットと 0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次仲ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルアルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均収率は 9 9 %以上であった。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中の C P Gを取り出してから、これをアンモニア/ビリジン (5:1) 溶液で 6 0 ℃、6 時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C に 8)を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の5、3 * 末端 2 塩基にフェニルホスホネート結合を導

入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Gra Gra AGCCATAGCGAGra Gra Cを合成し

収量; 38.3 OD λmax; 256. 3 nm λmin; 231. 9 nm

[0335]【実施例57】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Ari Gri CCATAGCGri Ari G (配列番号: 45) の合成

N-2アミノ基をイソプチリル基で、5°-水酸基をD 10 MTr基で保護されたグアノシン誘導体が1グラムあた り20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム (1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthesizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラ ムにつめる。そしてアデノシンフェニルホスホノアミダ イトユニットを 0.2 Mの濃度になるように無水アセト ニトリルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自 動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成 機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ 20 ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mアデノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたグアノシン誘導体に 保護されたアデノシンフェニルホスホネート誘導体を縮 合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフ ェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記 と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつ ぎの塩基配列のシチジンホスフェートを結合させるため 40 には、シチジンホスホロアミダイトユニットを0.2M の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂Cl₂処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mシチジンアミダイトユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

194

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5:

1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5′、3′末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Ara GraCCATAGCGraAraGを合成した。

収量; 34.6 OD λmax: 258. 1 nm λmin: 230. 4 nm [0336]

【実施例58】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Art Grt CCATArt Grt C(配列番号:46)の合成 N-4アミノ基をベンソイル基で、5°-水酸基をDM Tr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ (6) $0.25 \, \text{M無水酢酸} / 1 - メチルイミダゾール/ 30 ニットを<math>0.2 \, \text{M}$ の濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2C12処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。
- 以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 50 欝されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮合

しておく。

195

させることができる。つぎの塩基配列のアデノシンフェ ニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記と 同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつぎ の塩基配列のチミジンホスフェートを結合させるために は、チミジンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)およ び(4)については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2 Mチミジンアミダイトユニットと0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Arl GraCCATArlGraCを合成した。

収量; 33.0OD λmax; 258. 6nm λmin; 229.8nm

[0337]

【実施例59】

部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Grb Grb TTTTTTTTTTTTTGrb Grb G (配列 番号:47)の合成

N-2アミノ基をイソプチリル基で5'-水酸基をDM Tr基で保護されたグアノシン誘導体が1グラムあたり 20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1 マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synt hesizer Model381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてグアノシンフェニルホスホノアミダイトユ ニットを 0. 2 Mの 濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。(1)3.0%TCA/ CH₂C l₂処理を60秒間おこない、5'-DMTr基 を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存 50 196

(2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。

- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mグアノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0. 4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 M ヨウ素/水/ピリジン/ THF により酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ない、保護されたアデノシンフェニルホスホネート誘導 10 ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。
 - (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたグアノシン誘導体に 保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導体を縮 合させることができる。つぎの塩基配列のグアノシンフ ェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記 と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつ ぎの塩基配列のチミジンホスフェートを結合させるため には、チミジンホスホロアミダイトユニットを0.2M の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、保護されたグアノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。
- (4) 0. 2 Mチミジンアミダイトユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。
- 30 以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。(1)の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Gra Gra TTTTTTTTTTTTTTGra Gra Gを合成 した。

収量; 37.00D

λmax; 263.7nm

λmin; 232. 5nm

[0338]

【実施例60】

197 部分的にフェニルホスホネート結合を導入したホスフェ ートアンチセンスオリゴヌクレオチド:

Arl Arl TTTTTTTTTTTTTArl Arl A (配列 番号:48)の合成

N-6アミノ基をペンゾイル基で5'-水酸基をDMT r基で保護されたアデノシン誘導体が1グラムあたり2 0マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マ イクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A) にすえつけてある反応カラムにつ める。そしてアデノシンフェニルホスホノアミダイトユ 10 ニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリ ルに溶解してユニット保存用のポトルにつめて自動合成 機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によ って反応カラム中でおこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ ない、5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収 率を算定するために保存しておく。

- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0. 2 Mアデノシンフェニルホスホノアミダイト ユニットと0.4Mテトラゾールにより、縮合反応を5 分間おこなう。
- (5) 0. 1 Mヨウ素/水/ピリジン/THFにより酸 化反応を30秒間おこなう。
- (6) 0. 25M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をプロックする。
- (7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

保護されたアデノシンフェニルホスホネート誘導体を縮 合させることができる。つぎの塩基配列のアデノシンフ ェニルホスホネート誘導体を結合させるためには、上記 と同様の操作を繰り返すことによりおこなう。さらにつ ぎの塩基配列のチミジンホスフェートを結合させるため には、チミジンホスホロアミダイトユニットを0.2M の濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)お よび(4)については下記の通りにする以外は上記の操 作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3. 0%TCA/CH2Cl2処理を60秒間おこ 40 ない、保護されたアデノシンフェニルホスホネート誘導 体の5'-Pix基を除去する。この溶液は縮合収率を 算定するために保存しておく。

(4) 0. 2Mチミジンアミダイトユニットと 0. 4M テトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次 伸ばしていく。 (1) の操作で遊離してきたトリチルア ルコールを比色定量した結果算出した各縮合反応の平均 収率は99%以上であった。合成反応が終了した後の脱 保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a prac 50 (2,3,4,6-テトラアセチルガラクトシル)グリ

tical approach", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (198 4).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを 取り出してから、これをアンモニア/ピリジン(5: 1) 溶液で60℃、6時間反応させることにより、固相 担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去を おこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C18) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物の 5'、3'末端2塩基にフェニルホスホネート結合を導 入したホスフェートアンチセンスオリゴヌクレオチド: Art Art TTTTTTTTTTTTTArt Art Ace合成 した。

収量: 77.5OD λmax: 263.6nm λmin; 233. 8nm [0339]

【実施例61】

1. 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガ ラクトシル) -2-O-ベンジルグリセロールの合成 2-O-ベンジルグリセロール(182.2mg,

20 1.00mmol)と1-0-フルオロ-2,3,4, 6-O-テトラアセチルガラクトース (770.6m 2. 20mmol) を無水塩化メチレン (5m 1) に溶解し、この溶液にトリフルオロボランエーテラ -- (BF₃-E t₂O) (425.8mg, 3.00m mo1) とモレキュラーシープ(1.0g)を加える。 この反応溶液を室温で3時間撹拌した後、セライトを用 いてろ過をおこなう。ろ液に塩化メチレン50mlを加 え希釈し、この溶液を飽和炭化水素ナトリウム水溶液5 0m1で3回洗浄した後に溶媒を減圧下除去する。その 以上の操作でCPG上に導入されたアデノシン誘導体に 30 後反応物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキ サン/酢酸エチル=8:2)で精製し、目的物の1,3 -O-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガラクト シル) -2-O-ベンジルグリセロールを得る。

[0340] 【実施例62】

1. 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガ ラクトシル)グリセロールの合成

1, 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガ ラクトシル)-2-0-ベンジルグリセロール(84 2. 8 mg, 1. 00 mm o l) をメタノール-酢酸エ チル(1:1) (10ml) に溶解し、これに10%P d (OH) 2 (30mg) を加える。この溶液を室温 下、中圧水素添加 (3.5 kg/cm²)をおこない10 時間反応させる。反応終了後セライトを用いてろ過をお こない、ろ液に塩化メチレン50mlを加え希釈し、こ の溶液を飽和炭化水素ナトリウム水溶液50mlで3回 洗浄した後に溶媒を滅圧下除去する。その後反応物をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エ チル=8:2) で精製し、目的物の1,3-0-ビス

セロールを得る。

[0341]

【実施例63】

1,3-O-ピス(2,3,4,6- τ トラアセチルガラクトシル)-2-O-(N,N,ジイソプロピルアミノ-O-シアノエチルホスホロアミダイト)グリセロールの合成

1, 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガ ラクトシル) グリセロール (752.7mg、1.00 mmol) を無水ピリジン2mlx3回共沸脱水をした 10 後、無水トルエン2mlx3回、無水塩化メチレン2m 1 x 3 回共沸をおこなう。その後塩化メチレン 5 m 1 に 溶解し、この溶液にジイソプロピルエチルアミン(0. 87ml、5.00mmol)と、N, N-ジイソプロ ピルアミノ-O-シアノエチルホスホロクロリド(0. 45ml、2.00mmol)を加え、室温で1時間反 応させた後、塩化メチレン50mlを加え希釈し、この 溶液を飽和炭化水素ナトリウム水溶液50m1で3回洗 浄した後無水硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留 去した後に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘ 20 キサン/塩化メチレン=8:2、2%トリエチルアミ ン) で精製し、目的物の1,3-0-ピス(2,3, 4, 6-テトラアセチルガラクトシル)-2-O-(N, N, ジイソプロピルアミノ-O-シアノエチルホ

[0342]

【実施例64】

1, 3-O-ビスガラクトシルグリセロールが結合した ホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド: ((Gal)₂Glyc)-T₃G₃G₃G₃G₃C₃C₃C₃ A₃T₃A₃G₃C₃G₃A₃G₃C(配列番号:31)の 合成

スホロアミダイト) グリセロールを得る。

N-4アミノ基をベンゾイル基で、5・一水酸基をDMTr基で保護されたシチジン誘導体が1グラムあたり20マイクロモル導入されたCPG50ミリグラム(1マイクロモル)を、自動合成機(ABI社製のDNA synthe sizer Model 381 A)にすえつけてある反応カラムにつめる。そしてグアノシンホスホロアミダイトユニットを0.2Mの濃度になるように無水アセトニトリルに溶解してユニット保存用のボトルにつめて自動合成機にとりつける。それから以下の操作を自動合成機によって反応カラム中でおこなう。

- (1) 3. 0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、<math>5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。
- (2) アセトニトリルによりCPGを洗浄する。
- (3) アルゴンガスによりCPGを乾燥させる。
- (4) 0.2Mグアノシンホスホロアミダイトユニット 2.0.4M テトラゾールにより、縮合反応を5.00 分間おこなう。

200

(5) 0.5Mテトラエチルチウラムジスルフィド/アセトニトリルにより硫黄化反応を15分間おこなう。

(6) 0. 25 M無水酢酸/1-メチルイミダゾール/ ルチジン/テトラヒドロフラン溶液を30秒間反応させ ることにより未反応の5'-水酸基をブロックする。

(7) アセトニトリルによる洗浄、アルゴンガスによる 乾燥をおこなう。

以上の操作でCPG上に導入されたシチジン誘導体に保 護されたグアノシン誘導体をホスホロチオエート結合に よって縮合させることができる。つぎの塩基配列のグア ノシン誘導体を結合させるためには、同様に0.2 Mの 濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1) およ び(4) については下記の通りにする以外は上記の操作 (1) から(7) を繰り返しておこなう。

(1) 3. $0 \, \text{%TCA/CH}_2 \, \text{CI}_2 \, \text{処理を} 60 \, \text{秒間おこない、保護されたグアノシン誘導体の5'-DMTr基を除去する。この溶液は縮合収率を算定するために保存しておく。$

(4) 0. 2 Mグアノシンホスホロアミダイトユニットと0. 4 Mテトラゾールにより、縮合反応を5分間おこなう。

以上の操作を繰り返すことによりヌクレオチド鎖を順次伸ばしていく。18 量体目のチミジル酸を縮合させた後、5 末端に実施例63で合成したガラクトシルグリセロール誘導体を結合させるためには、同様に0.2Mの濃度に溶解して自動合成機に取り付けた後、(1)および(4)については下記の通りにする以外は上記の操作(1)から(7)を繰り返しておこなう。

(1) 3.0%TCA/CH₂CI₂処理を60秒間おこない、保護されたチミジン誘導体の5'-DMTr基を除去する。

(4) 実施例 6 3 で合成した 0. 2 M ガラクトシルグリセロールホスホロアミダイトユニットと 0. 4 M テトラゾールにより、縮合反応を 5 分間おこなう。

以上の操作により、アンチセンスオリゴヌクレオチドの 5 末端にガラクトシルグリセロール誘導体を導入する ことができる。合成反応が終了した後の脱保護操作は常法 ("Oligonucleotide Synthesis; a practical approa ch", M. J. Gait (ed), IRL PRESS, (1984).) にしたがっておこなう。反応カラム中のCPGを取り出してから、これをアンモニア/ピリジン (5:1) 溶液で60° C6時間反応させることにより、固相担体からのヌクレオチド鎖の切り出しと保護基の除去をおこなう。その後逆相HPLC (μBondasphere C1s) を用いて精製をおこなう。以上の操作により目的物のガラクトシドグリセロールが結合したホスホロチオエートアンチセンスオリゴヌクレオチド: ((Gal):Glyc)-TsGsGsGsAsGsCsCsAsTsAsGsCsCsCs合成する。

O 【0343】上記の参考例および実施例で製造された糖

誘導体およびオリゴヌクレオチド誘導体の一覧表を下記 に示す。

〔参考例1〕

Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C(配列番号:31) 「終老例2]

Cs Cs Cs As Cs Cs Cs As Ts As Cs Cs Gs As Gs Gs Gs T(配列番号:36) (参考例3)

(N-BzGa1P0)-Cs Gs Gs As Gs Cs Gs As Ts As Cs Cs Gs As Gs Gs Gs T((N-BzGa1P0)-配列番号:36)

(参考例4)

Cu. Gu. GAGCGATACCGAGGu. Gu. T(配列番号:38)

〔参考例5〕

Tw. Gw. GGAGCCATAGCGAGw. Gw. C(配列番号:34)

〔実施例1〕

1, 2, 3, 4-0-テトラアセチルガラクトース-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト (実施例2)

1, 2, 3, 4-0-テトラアセチルマンノース-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(GAL)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((GAL)-配列番号:31)

(実施例4)

(MAN)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((MAN)-配列番号:31)

(実施例5)

1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(実施例6)

(n-oct-Glc)-Ts Gs Gs Gs Gs As Gs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((n-oct-Glc)-配列番号:31) (実施例7)

1-0-n-オクチル-2, 3. 4-0-トリベンゾイルチオグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

〔実施例8〕

(n-oct-SGlc)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C ((n-oct-SGlc)-配列番号:31)

〔実施例9〕

1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリペンゾイルグルコシド-6- *40* 0-(N, N-ジイソプロピルアミノ)フェニルホスホノア ミダイト

(実施例10)

(n-oct-GlcPh)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C ((n-oct-GlcPh)-配列番号:31)

(実施例11)

1-0-n-オクチル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルチオグルコシド-6-0-(N, N-ジイソプロピルアミノ) フェニルホスホノアミダイト (実施例12)

(n-oct-SGIcPh)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C 50 配列番号:31)

202

((n-oct-SGlcPh)-配列番号:31)

(実施例13)

1-0-フェニル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルグルコシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロア ミダイト

[実施例14]

(PhGlc)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((PhGlc)-配列番号:31)

(実施例15)

10 1-0-フェニル-2, 3, 4-0-トリベンゾイルガラクトシド-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(実施例16)

(PhGal)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((Ph Gal)-配列番号:31)

[字施例17]

1,3,4-0-トリベンソイル,2-N-ベンソイルガラクトサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

20 〔実施例18〕

(N-BzGalPO)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Cs ((N-BzGalPO)-配列番号:31)

〔実施例19〕

1, 3, 4-0-トリアセチル, 2-N-アセチルガラクトサミン-6-0-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロ アミ**ダ**イト

(実施例20)

(N-AcGal)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((N-AcGal)-配列番号:31)

30 〔実施例21〕

1,3,4-0-トリアセチル,2-N-アセチルグルコサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(実施例22)

(N-ACGul)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((N-AcGul)-配列番号:31)

(実施例23)

1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルガラクトサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(実施例24)

(GaIN)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((GaIN)-配列番号:31)

(実施例25)

1,3,4-0-トリベンゾイル,2-N-トリフルオロアセチルグ ルコサミン-6-0-N,N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエ チルホスホロアミダイト

〔実施例26〕

(GulN)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C((GulN)-配研来县: 21)

(実施例27)

ヘプタペンゾイルメリビオース-N, N-ジイソプロピルア ミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

〔実施例28〕

(Mel)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Cs (Mel)-配列番号:31)

(実施例29)

ヘプタペンゾイルゲンチオピオース-N, N-ジイソプロピ ルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト

(実施例30)

(Gen)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs C((Gen)-配列番号:31)

〔実施例31〕

オクタベンゾイルイソマルトトリオース-N, N-ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト (実施例32)

(Iso)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs C ((Iso)-配列番号:31)

(実施例33)

Tr L Gr L GGAGCCATAGCGAGPHG r L C(配列番号:32)

〔実施例34〕

(Gen)-Tr & Gr & GGAGCCATAGCGAGPHGr & C((Gen)-配列番号:3

〔実施例35〕

(Mel)-Tr b Gr b GGAGCCATAGCGAGr b Gr b C((Mel)-配列番号:3

2)

〔実施例36〕

Tr L GGGAGCr L Cr L ATr L AGCr L GAGGCr L T (配列番号:33)

(実施例37)

(Gen)-Tra GGGAGCra Cra ATra AGCra GAGGCra T((Gen)-配列番号:33)

(実施例38)

(Gen)-Tw.Gw.GGAGCCATAGCGAGw.Gw.C((Gen)-配列番号:3

[実施例39]

(Mel)-Tw.Gw.GGAGCCATAGCGAGw.Gw.C((Mel)-配列番号:3

〔実施例40〕

(N-BzGal)-Tragge GradGCCATAGCGAGragra Grac((N-BzGal)-配列番号:32)

[実施例41]

Tr L GGGAGCCATAGCGAGGr L C(配列番号:35)

(実施例42)

(Gen)-Trb GGGAGCCATAGCGAGGrb C((Gen)-配列番号:35)

〔実施例43〕

(N-BzGal)-TraGGGAGCCATAGCGAGGraC((N-BzGal)-配列番号:35)

(実施例44)

Cr L Gr L GAGCGATACCGAGGr L Gr L T (配列番号:37)

(実施例45)

204

(Gen)-Cr, Gr, GAGCGATACCGAGGr, Gr, T((Gen)-配列番号:37)

(実施例46)

(Mel)-CriGriGAGCGATACCGAGGriGriGriT((Mel)-配列番号:37)

(実施例47)

Tr b Gr b GGAGCr b Cr b ATr b AGCr b GAGr b Gr b C(配列番号:39)

(実施例48)

(Gen)-TraGraGGAGCraCraATraAGCraGAGraGraC(Gen)-配

10 列番号:39)

(実施例49)

Cra Gra GAGCra GATra ACra Cra GAGGra Gra T(配列番号:4 0) (実施例50)

Cp h Cp h CCCACCACTTCCCp h Cp h T (配列番号:41)

〔実施例51〕

(Gen)-Crb CCCACCACTTCCCrb Crb T((Gen)-配列番号:41)

(実施例52)

Cr L Cr L CTGTCCCGGGATAGr L Gr L T (配列番号:42)

(実施例53)

20 (Gen)-Cra Cra CTGTCCCGGGATAGra Gra T((Gen)-配列番号:4

[実施例54]

Tra Gra Gra Gra Ara Gra Cra Cra Ara Tra Ara Gra Cra Gra Ara Gra G ra C(配列番号:43)

(実施例55)

(Gen) - Tra Gra Gra Gra Ara Gra Cra Cra Ara Tra Ara Gra Cra Gra A ra Gra C((Gen) - 配列番号: 43)

〔実施例56〕

Gr h Gr h AGCCATAGCGAGr h Gr h C(配列番号:44)

〔実施例57〕

Ar b Gr b CCATAGCGr b Ar b G (配列番号:45)

(実施例58)

Ar L Gr L CCATAr L Gr L C(配列番号:46)

(実施例59)

Gr L Gr L TTTTTTTTTTTTGr L Gr L G(配列番号:47)

(実施例60)

Ar L Ar L TTTTTTTTTTTTAr L Ar L A(配列番号:48)

〔実施例61〕

1, 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガラクトシル)-2-0

40 -ペンジルグリセロール

〔実施例62〕

1, 3-0-ピス(2, 3, 4, 6-テトラアセチルガラクトシル) グ リセロール

(実施例63)

1,3-0-ピス(2,3,4,6-テトラアセチルガラクトシル)-2-0-(N,N,ジイソプロピルアミノ-0-シアノエチルホスホロアミダイト) グリセロール

(実施例64)

((Gal) 2 Glyc)-Ts Gs Gs Gs As Gs Cs Cs As Ts As Gs Cs Gs As Gs Gs C

50 ((Gal)₂Glyc-)配列番号:31)

[0344]

【試験例1】細胞接着タンパク質ICAM-1(Interce Ilular Adhesion Molecule 1)発現遺伝子のプレmRN Aの翻訳開始部位付近に対する本発明のホスホロチオエ ートアンチセンス・オリゴヌクレオチドをカチオン性リ ポフェクチン (DOTMA) で包括した誘導体と、同様 にDOTMAで包括した相同の塩基配列を有する未修飾 ホスホロチオエート型アンチセンスオリゴヌクレオチド および対応するリバース型塩基配列オリゴヌクレオチド のICAM-1発現阻害活性を測定した。ICAM-1 発現阻害測定は常法にしたがっておこなった。(M. Y. C hiang etal., J.Biol. Chem., 266, 18162 (1991).) すなわち、A549細胞(ヒト肺ガン由来細胞)を無血 清培地(High Glucose D-MEM)で3回洗浄後、適当量 (1.00 μ M, 0.33 μ M)の本発明ホスホロチオエ ートアンチセンス・オリゴヌクレオチドとリポフェクチ ン (DOTMA) 10 μg/mlを含む無血清培地に1 00 μ 1 / wellを加え、37℃で4時間培養後同量のア ンチセンスを含む10%血清添加培地に置き換え、さら* 206

*に37℃で4時間培養する。ついでh I L 1-β (最終 濃度0.1ng/m1) あるいは $hTNF-\alpha$ (最終濃 度1ng/m1)添加により、ICAM-1の発現を誘 導し、15時間培養した後、ICAM-1 Cell EIAによりICAM-1の発現量の測定をおこない、 リポフェクチンで包括した本発明のホスホロチオエート アンチセンス・オリゴヌクレオチドのICAM-1発現 阻害活性を測定する。また、このとき同時にクリスタル バイオレット染色による細胞毒性(cell inhibition)の 評価をあわせておこなう。〔表1〕にICAM-1阻害 活性として、リポフェクチンで包括した未修飾ホスホロ チオエートアンチセンス・オリゴヌクレオチドの活性を 100とした時のリポフェクチンで包括した本発明のホ スホロチオエートアンチセンス・オリゴヌクレオチドの 比較活性(ICAM-1 Relative inhibition (%))とCell i nhibition (%) の結果を記す。

[0345] 【表1】

ICAM-1阻害活性 (DOTMA濃度10μg/ml)

誘導体番号	DNA濃度	ICAM-1 Relative	Cel1
	(μM)	inhibition (%)	inhibition(%)
実施例10	1.00	104. 2	12.7
実施例12	0.33	108.9	12.3
実施例14	0.33	122. 9	15.6
実施例16	1.00	106.3	14.9
	0.33	140.9	15.3
実施例18	0.33	112.6	-5.1
実施例20	1.00	112. 1	9. 6
実施例22	1.00	123.0	20.6
	0.33	158.0	13.2
実施例24	1.00	104.7	8. 7
	0.33	162.2	7. 4
実施例26	1.00	106.7	10.9
	0.33	146.9	1. 1
実施例32	1.00	102.9	41.1
	0.33	108.2	26.7
参考例 2	1.00	-8. 2	13.5
	0.33	-0.9	19.7

【0346】本発明のホスホロチオエートアンチセンス オリゴヌクレオチドはいずれも、リポフェクチンで包 括した場合に、リポフェクチンで包括した未修飾の同じ 塩基配列を有するホスホロチオエートアンチセンス・オ 50 合させたアンチセンス・オリゴヌクレオチドや実施例1

リゴヌクレオチドよりも優れた I C A M-1 発現抑制効 果を有することが認められた。実施例16のようなアノ メリック性水酸基がフェニル基で置換された化合物を結

8、20、22、24および26のような2-アミノ糖 の誘導体を導入したアンチセンス・オリゴヌクレオチド では抑制効果が増強されていることが判明した。なお、 これらのアンチセンス・オリゴヌクレオチドの細胞毒性 が未修飾のものと比較してほとんど変化がないことと、 参考例2の逆配列を持つホスホロチオエートオリゴヌク レオチドにほとんど抑制効果が見られないことより、ア ンチセンスの5'末端を糖誘導体で修飾したことによっ てアンチセンス効果が増強されることが明らかになっ <u>*</u>.

[0347]

【試験例2】細胞接着タンパク質ICAM-1(Interce llular Adhesion Molecule 1)発現遺伝子のプレmRN Aの翻訳開始部位付近に対する本発明のホスホロチオエ ートアンチセンス・オリゴヌクレオチドと、同様に未修 飾ホスホロチオエートアンチセンス・オリゴヌクレオチ ドおよび対応するリバース型塩基配列オリゴヌクレオチ ドのICAM-1発現阻害活性を測定した。ICAM-1発現阻害測定は常法にしたがっておこなった。(M. Y. Chiang etal., J. Biol. Chem., 266, 18162 (1991).) すなわち、A549細胞(ヒト肺ガン由来細胞)を無*

*血清培地(High Glucose D-MEM)で3回洗浄後、適当量 (20.0 μM, 30.0 μM) の本発明のホスホロチ オエートアンチセンス・オリゴヌクレオチドを含む無血 清培地に100μ1/wellを加え、37℃で4時間培養 後同量のアンチセンスを含む10%血清添加培地に置き 換え、さらに37℃で4時間培養する。ついでh I L 1 $-\beta$ (最終濃度0.1ng/ml) あるいはhTNFα (最終濃度1ng/ml) 添加により、ICAM-1 の発現を誘導し、15時間培養した後、ICAM-1 10 Cell EIAによりICAM-1の発現量の測定を

208

おこない、本発明のホスホロチオエートアンチセンス・ オリゴヌクレオチドのICAM-1発現阻害活性を測定 する。また、このとき同時にクリスタルパイオレット染 色による細胞毒性(cell inhibition)の評価をあわせて おこなう。〔表 2〕にリポフェクチンで包括しない場合 の本発明のホスホロチオエートアンチセンス・オリゴヌ クレオチドのICAM-1発現阻害活性 (ICAM-1 inhib ition (%))とCell inhibition (%) の結果を記す。 [0348]

【表2】

ICAM-1阻害活性

誘導体番号	DNA濃度	ICAN-1	Cel1
	(μM)	inhibition (%)	inhibition(%)
実施例18	30.0	33.5	4. 9
参考例1	30.0	-5. 1	5. 5
参考例3	30.0	-9.6	5. 9

【0349】未修飾のホスホロチオエートアンチセンス ・オリゴヌクレオチドは、リポフェクチンで包括しない 場合にはほとんどICAM-1発現抑制効果を示さな い。しかし、本発明の実施例18で製造されたN-ペン ゾイルガラクトサミンを結合させたホスホロチオエート アンチセンス・オリゴヌクレオチドには顕著なICAM -1発現抑制効果が認められた。なお、このアンチセン スの細胞毒性が未修飾のものと比較してほとんど変化が ないことと、参考例3の逆配列を持つNーペンゾイルガ ラクトサミンが結合したホスホロチオエートオリゴヌク レオチドにほとんど発現抑制効果が見られないことよ り、アンチセンスの5'末端をN-ペンゾイルガラクト サミンで修飾したことにより、アンチセンス効果が増強 されることが明らかになった。

[0350]

【試験例3】細胞接着タンパク質ICAM-1(Interce llular Adhesion Molecule 1)発現遺伝子のプレmRN Aの翻訳開始部位付近に対する、本発明の部分的にホス ホネート結合を持つホスフェートアンチセンス・オリゴ ヌクレオチドと、相同の塩基配列を有する未修飾ホスホ 50 on)の評価をあわせておこなう。〔表4〕にリポフェク

ロチオエートアンチセンス・オリゴヌクレオチドおよび 対応するリパース型塩基配列オリゴヌクレオチドのIC AM-1発現阻害活性を測定した。ICAM-1発現阻 害測定は常法にしたがっておこなった。(M. Y. Chiang etal., J.Biol. Chem., 266, 18162 (1991).) すなわ ち、A549細胞(ヒト肺ガン由来細胞)を無血清培地 (High Glucose D-MEM)で3回洗浄後、30.0 μ Mの本 発明のアンチセンス。オリゴヌクレオチドを含む無血清 培地に100μ1/wellを加え、37℃で4時間培養後 40 同量のアンチセンスを含む10%血清添加培地に置き換 え、さらに37℃で4時間培養する。ついでhIL1- β (最終濃度0、1ng/m1)あるいはhTNF $-\alpha$ (最終濃度1ng/ml) 添加により、ICAM-1の 発現を誘導し、15時間培養した後、ICAM-1 C ellEIAによりICAM-1の発現量の測定をおこ ない、本発明の部分的にホスホネート結合を持つホスフ ェートアンチセンス・オリゴヌクレオチドのICAM-1 発現抑制活性を測定する。また、このとき同時にクリ スタルパイオレット染色による細胞毒性(cell inhibiti

209

チンで包括しない場合の、本発明アンチセンス・オリゴ*【0351】ヌクレオチドのICAM-1発現阻害活性(ICAM-1 inhi【表3】

bition (%))とCell inhibition (%) の結果を記す。 *

ICAM-1阻害活性

誘導体番号	DNA濃度	I C A M - 1	Cell
	(μM)	inhibition(%)	inhibition (%)
実施例33	30.0	36.3	0.1
実施例34	30.0	5 7 . 1.	9.9
実施例35	30.0	39.2	3.3
実施例44	30.0	43.5	4.3
実施例45	30.0	48.5	3.5
実施例46	30.0	41.3	3.6
実施例 5 4	30.0	24.3	17.3
実施例55	30.0	21.1	10.8
実施例56	30.0	18.1	-1.4
実施例59	30.0	26.2	-20.7
参考例 1	30.0	8.8	9. 3

【0352】未修飾のホスホロチオエートアンチセンス・オリゴヌクレオチドはリポフェクチンで包括しない場 30 合にはほとんどIСАМ-1発現抑制効果を示さない。しかし、本発明の実施例 $33\sim35$ 、 $44\sim46$ 、54、55、56 および59 で製造された、部分的にフェニルホスホネート結合を持つホスフェートアンチセンスには顕著なIСАМ-1発現抑制効果が認められた。このとき細胞毒性はほとんど観察されないことから、部分的に導入されたフェニルホスホネート結合がIСАМ-1発現に対して抑制効果を有する原因となっていることは明らかである。

[0353]

【発明の効果】本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(I)またはその塩は、各種疾病を引き起こす遺伝子のDNAあるいはmRNAに対する相補性によって、

- (1) 腫瘍細胞中の腫瘍遺伝子の発現を阻害する、
- (2) ウイルスに由来しているウイルス遺伝子の発現を抑制する、(3) 炎症を引き起こす原因となる遺伝子産物の発現を抑制する、(4) 悪性腫瘍の化学療法の時に問題となる薬剤耐性遺伝子の発現を制御することができ

る、(5) PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty; 経皮的冠動脈内腔拡張術)後の血管再狭窄に関わる細胞増殖因子の産生を阻害するので、抗腫瘍剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤、耐性遺伝子などの特定遺伝子の発現を制御する薬剤として用いることができる。更に本発明のオリゴヌクレオチド誘導体(I)またはその塩はターゲットであるDNAもしくはmRNAに、通常のDNA断片に比べ非常に効率よく結合するため、プローブとして効率よく用いることができる。これらはまた薬剤スクリーニングに用いることができる。

[0354]

) 【配列表】

【0355】 【配列番号:1】

配列の長さ:18 配列の型:核酸

鎖の数:一本鎖 トポロジー:直鎖状

配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

TGGGAGCCAT AGCGAGGC

(107)特開平7-112997

18

19

※鎖の数:一本鎖

211 212

[0356] *鎖の数:一本鎖

【配列番号:2】 トポロジー:直鎖状

配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:19

配列の型:核酸

配列

[0357]

TGGGAGCCAT AGCGAGGCT

【配列番号:3】 10 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:30 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 Ж

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGC GAGGCTGAGGT 30

★鎖の数:一本鎖 [0358] 【配列番号:4】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:29 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGCTGAGG

29

☆鎖の数:一本鎖 [0359] トポロジー:直鎖状 【配列番号:5】

配列の長さ:28 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGCTGAG

28

[0360] ◆鎖の数:一本鎖 30 トポロジー:直鎖状

【配列番号:6】

配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:27

配列の型:核酸

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGCTGA 27

[0361] *鎖の数:一本鎖

トポロジー:直鎖状 【配列番号:7】配列の長さ:26

配列の型:核酸 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGCTG

26

※鎖の数:一本鎖 [0362] トポロジー:直鎖状 【配列番号:8】

配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:25

配列の型:核酸 ×

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGCT

25

[0363] 配列の型:核酸 【配列番号:9】 鎖の数:一本鎖 配列の長さ:24 50 トポロジー:直鎖状 (108) 特開平7-112997

213 214

配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGGC 24

【0364】 *鎖の数:一本鎖

【配列番号:10】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:23 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AGG

2 3

【0365】※鎖の数: 一本鎖【配列番号: 11】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:22 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG AG

2 2

【0366】 ★鎖の数:一本鎖 【配列番号:12】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:21 20 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ★

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG A 21

[0367] ☆鎖の数:一本鎖

【配列番号:13】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:20 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGCG

2 0

[0368] ◆鎖の数:一本鎖 【配列番号:14】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:19 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ◆

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAGC

1 9

【0369】*鎖の数:一本鎖【配列番号:15】トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 40 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

GGCTGCTGGG AGCCATAG 18

【0370】鎖の数: 一本鎖【配列番号: 16】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:17 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸

配列

GGCTGCTGGG AGCCATA

(109)

特開平7-112997

 215
 216

 【0371】
 *鎖の数:一本鎖

 【0371】
 *類の数:一本類

 【配列番号:17】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:16 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列 GGCTGCTGGG AGCCAT

ddcidciddd Adceai

【0372】※鎖の数: 一本鎖【配列番号: 18】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:29 10 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※

配列

GCTGCTGGGA GCCATAGCGA GGCTGAGGT 29

[0373] ★鎖の数: 一本鎖 【配列番号: 19】 トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:28 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ★

配列

CTGCTGGGAG CCATAGCGAG GCTGAGGT

2 8

[0374] ☆鎖の数:一本鎖 【配列番号:20】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:27 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

TGCTGGGAGC CATAGCGAGG CTGAGGT

27

26

16

【0 3 7 5】 ◆鎖の数: 一本鎖 【配列番号: 2 1】 トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:26 30 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ◆

配列

GCTGGGAGCC ATAGCGAGGC TGAGGT

【0376】*鎖の数: 一本鎖【配列番号: 22】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:25 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

CTGGGAGCCA TAGCGAGGCT GAGGT

2 5

【0377】※鎖の数: 一本鎖【配列番号: 23】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:24 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※

配列

TGGGAGCCAT AGCGAGGCTG AGGT

2 4

【0378】配列の型:核酸【配列番号:24】鎖の数:一本鎖配列の長さ:2350 トポロジー:直鎖状

(110) 特開平7-112997

217 218

配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

GGGAGCCATA GCGAGGCTGA GGT 23

 【0379】
 *鎖の数:一本鎖

 【配列番号:25】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ: 22 配列の種類: 他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

GGAGCCATAG CGAGGCTGAG GT

2 2

【0380】 ※鎖の数: 一本鎖 【配列番号: 26】 トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:21 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※

配列

GAGCCATAGC GAGGCTGAGG T

2 1

【0381】 ★鎖の数:一本鎖 【配列番号:27】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:20 20 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ★

配列

AGCCATAGCG AGGCTGAGGT 20

【0382】 ☆鎖の数:一本鎖 【配列番号:28】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:19 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

GCCATAGCGA GGCTGAGGT

19

【0383】 ◆鎖の数:一本鎖 【配列番号:29】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ◆

配列

CCATAGCGAG GCTGAGGT

1 8

 【0384】
 *鎖の数:一本鎖

 【配列番号:30】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:17 40 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

CATAGCGAGG CTGAGGT 17

 【0385】
 鎖の数:一本鎖

 【配列番号:31】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸

配列

NNNNNNNN NNNNNNC

18

(111)

特開平7-112997

219 220

【0386】*鎖の数:一本鎖【配列番号:32】トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

NNGGAGCCAT AGCGANNC

1 8

【0387】※配列の型:核酸【配列番号:33】鎖の数:一本鎖

配列の長さ:18 ※10 トポロジー:直鎖状配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

NGGGAGNNAN AGNGAGGNT 19

【0388】 ★鎖の数:一本鎖 【配列番号:34】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ★

配列

NNGGAGCCAT AGCGANNC

1 8

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

NGGGAGCCAT AGCGAGNC

1 8

【0390】 ◆鎖の数:一本鎖 【配列番号:36】 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ◆30

配列

NNNNNNNN NNNNNNT 18

 【0391】
 *鎖の数:一本鎖

 【配列番号:37】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

NNGAGCGATA CCGAGNNT

18

 【0392】
 40%鎖の数:一本鎖

 【配列番号:38】
 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※

配列

NNGAGCGATA CCGAGNNT

18 【0393】 鎖の数:一本鎖

【配列番号:39】 ・ポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 50

(112)特開平7-112997 221 222 配列 NNGGAGNNAN AGNGANNC 18 [0394] *鎖の数:一本鎖 トポロジー:直鎖状 【配列番号:40】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:18 配列の型:核酸 配列 NNGAGNGANA NNGAGNNT 18 10※鎖の数:一本鎖 [0395] トポロジー:直鎖状 【配列番号:41】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:17 × 配列の型:核酸 配列 NNCCCACCAC TTCCNNT 17 [0396] ★鎖の数:一本鎖 トポロジー:直鎖状 【配列番号:42】 配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA *****20 配列の型:核酸 配列 NNCTGTCCCG GGATANNT 18 ☆鎖の数:一本鎖 [0397] トポロジー: 直鎖状 【配列番号:43】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:18 ☆ 配列の型:核酸 配列 NNNNNNNNN NNNNNNC 18 30◆鎖の数:一本鎖 [0398] トポロジー:直鎖状 【配列番号:44】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:16 配列の型:核酸 配列 NNAGCCATAG CGANNC 16 [0399] *鎖の数:一本鎖 トポロジー:直鎖状 【配列番号: 45】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:12 * 40 配列の型:核酸 配列 12 NNCCATAGCN NG ※鎖の数:一本鎖 [0400] トポロジー:直鎖状 【配列番号:46】 配列の種類:他の核酸 合成DNA 配列の長さ:9 × 配列の型:核酸 配列

NNCCATNNC

【配列番号:47】

[0401]

(113) 特開平7-112997

223 224

配列の長さ:18 *トポロジー:直鎖状

配列の型:核酸 配列の種類:他の核酸 合成DNA

鎖の数:一本鎖 *

配列

NNTTTTTTTT TTTTTNNG

1 8

【0402】※鎖の数:一本鎖【配列番号:48】トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ※10

配列

NNTITTTTTT TITTINNA 18

【0403】 ★鎖の数:一本鎖

【配列番号:49】配列の長さ:17 トポロジー:直鎖状

配列の型:核酸 ★ 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列

CCCCCACCAC TTCCCCT

1 7

[0404] ☆鎖の数:一本鎖 【配列番号:50】 20 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ☆

配列

CCCTGTCCCG GGATAGGT

18

【0 4 0 5】 ◆鎖の数: 一本鎖 【配列番号: 5 1】 トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:16 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 ◆

配列

GGAGCCATAG CGAGGC 16

【0406】*鎖の数:一本鎖【配列番号:52】トポロジー:直鎖状

配列の長さ:12 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸 *

配列

AGCCATAGCG AG

【0407】※鎖の数:一本鎖【配列番号:53】40 トポロジー:直鎖状

配列の長さ:9 配列の種類:他の核酸 合成DNA

12

配列の型:核酸 ※

配列

AGCCATAGC

9

【0408】鎖の数: 一本鎖【配列番号: 54】トポロジー: 直鎖状

配列の長さ:18 配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸

配列

(114)

特開平7-112997

225

226

18

[0409]

【配列番号:55】

配列の長さ:18

鎖の数:一本鎖 トポロジー:直鎖状

配列の種類:他の核酸 合成DNA

配列の型:核酸

配列

AATTTTTTT TTTTTAAA

GGTTTTTTTT TTTTTGGG

18

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 7 H 21/00

(72)発明者 岩佐 進

京都府綴喜郡田辺町大住ケ丘1丁目21番地

の2